

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 特 許 公 報(B2)

(11) 特許番号

特許第4035521号

(P4035521)

(45) 発行日 平成20年1月23日(2008.1.23)

(24) 登録日 平成19年11月2日(2007.11.2)

(51) Int. Cl.		F I		
G06T 11/00	(2006.01)	G06T 11/00	100A	
G06T 11/40	(2006.01)	G06T 11/40	200	
H04N 1/46	(2006.01)	H04N 1/46	C	
H04N 1/60	(2006.01)	H04N 1/40	D	

請求項の数 4 外国語出願 (全 100 頁)

(21) 出願番号	特願2004-190406 (P2004-190406)	(73) 特許権者	000001007
(22) 出願日	平成16年6月28日(2004.6.28)		キヤノン株式会社
(65) 公開番号	特開2005-44346 (P2005-44346A)		東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(43) 公開日	平成17年2月17日(2005.2.17)	(74) 代理人	100076428
審査請求日	平成16年6月28日(2004.6.28)		弁理士 大塚 康德
(31) 優先権主張番号	2003903445	(74) 代理人	100112508
(32) 優先日	平成15年6月26日(2003.6.26)		弁理士 高柳 司郎
(33) 優先権主張国	オーストラリア(AU)	(74) 代理人	100115071
			弁理士 大塚 康弘
		(74) 代理人	100116894
			弁理士 木村 秀二

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 画素のランのための合成計算の最適化

(57) 【特許請求の範囲】

【請求項1】

画像を構成する各層を合成する画素生成方法であって、
 前記各層をZ値でソートするソート工程と、
 前記ソート工程でソートされた各層のうち、可変アルファ塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層に対する貢献度を計算する計算工程と、

前記ソート工程でソートされた各層の中に、可変アルファ塗り潰しの層が含まれているか否かを判定する判定工程と、

前記判定工程で可変アルファ塗り潰しの層が含まれていると判定された場合、可変アルファ塗り潰しの層を含むその下方の塗り潰しの層をボトムアップで合成し、ボトムアップで合成された塗り潰しの層に対する貢献度を計算し、

可変アルファの塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層を、対応する貢献度に基づいた計算値が閾値に達するまでトップダウンで合成することで、出力画素を生成する生成工程とを有することを特徴とする画素生成方法。

【請求項2】

画像を構成する各層を合成する画素生成装置であって、
 前記各層をZ値でソートするソート手段と、
 前記ソート手段によってソートされた各層のうち、可変アルファ塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層に対する貢献度を計算する計算手段と、

前記ソート手段によってソートされた各層の中に、可変アルファ塗り潰しの層が含まれ

10

20

ているか否かを判定する判定手段と、

前記判定手段によって可変アルファ塗り潰しの層が含まれていると判定された場合、可変アルファ塗り潰しの層を含むその下方の塗り潰しの層をボトムアップで合成し、ボトムアップで合成された塗り潰しの層に対する貢献度を計算し、

可変アルファの塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層を、対応する貢献度に基づいた計算値が閾値に達するまでトップダウンで合成することで、出力画素を生成する生成工手段と

を有することを特徴とする画素生成装置。

【請求項 3】

コンピュータに請求項 1 に記載の画像生成方法を実行させるためのプログラム。

10

【請求項 4】

請求項 3 に記載のプログラムを格納した、コンピュータ読み取り可能な記憶媒体。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

[著作権表示]

本特許明細書は、著作権保護を受ける資料を含む。著作権者は、審査を目的として関連する特許庁のファイルから本特許明細書又は関係資料を複製することに異議はないが、それ以外の場合については全ての著作権を保持する。

本発明は、一般的に、走査線レンダリングに関し、特に、画素のランに対して行なわれる合成動作の数を最適化（好ましくは最小化）することを目的としたグラフィカルオブジェクト合成の手法に関する。

20

【背景技術】

【0002】

コンピュータグラフィックにおける合成は、2枚以上の画像を組み合わせる結果画像を形成することを意味する。最も単純な形態では、合成は不透明な前景を不透明な背景に重ねることを意味する。前景画像が背景画像を覆い隠す箇所では必ず前景色に対応する背景色に取って代わるが、それ以外の箇所では背景色はそのまま変化しない。このとき得られた画像が新規の背景画像となる。同様にして、第3の不透明な画像を新規の背景画像に重ねることができる。このプロセスは、任意の枚数の画像に対して繰り返すことができ、広く普及している Painter's algorithm（画家のアルゴリズム）を効果的に説明するものである。

30

【0003】

2枚の画像が重なる領域では、前景と背景の何らかの組み合わせの出現が要求される場合、状況は更に複雑になる。前景色と背景色とが適切にブレンドされる必要があるからである。T. Porter及びT. Duffによる論文「Compositing Digital Images」（Computer Graphics, Vol. 18, No. 3 ACM 1984）では、合成代数の12個の可能な動作を体系化している。合成プロセスは、Porter-Duff演算子を用いて前景画像と背景画像とを組み合わせる新規の背景画像を形成し、このプロセスを新規の前景画像の枚数分繰り返すことへと一般化することができる。

40

【0004】

この「back to front」技術では正しい結果が得られるが、場合によっては非常に計算コストがかさむ。画像ディスプレイなどの出力装置は、通常、個別の画素から構成されるものと考えられる。従来技術では、合成動作は画素ごとに行なわれなければならない。多くのコンピュータシステムにおいて、画像フレームバッファへの書き込みはとりわけ低速であることが多く、同じ画素に複数回書き込みを行なうシステムでは厳しい性能上のペナルティに直面することになる。また、画素が何度も書き込まれるためにディスプレイ上で見苦しいちらつきを発生させる可能性がある。画像はオフスクリーンバッファで生成されても良いが、オフスクリーンバッファに割り当てるための追加のメモリが必要であり、オフスクリーンバッファからフレームバッファへと転送するのに余計な時間がかかる。

50

【 0 0 0 5 】

また、現在の適用例で合成される画像は複雑化している。画像は、かつては一様な色の多角形領域であったかもしれないが、現在では、ブレンド又はテクスチャで構成されることが多い。ブレンド又はテクスチャにおける画像画素の計算はコストがかかるので、この値を生成し、新規の画像からの異なる値と完全に置き換えるようなシステムは重大なペナルティを負うことになる。現在の画像は、ブレンドとして一般的に知られているより複雑な透明度のオブジェクトを含む。

【 発明の開示 】

【 発明が解決しようとする課題 】

【 0 0 0 6 】

10

本発明の目的は、既存の構成の1つ以上の欠点をほぼ克服、あるいは、少なくとも改善することである。

【 課題を解決するための手段 】

【 0 0 0 7 】

本発明の第1の様態によれば、画像を構成する各層を合成する画素生成方法であって、前記各層をZ値でソートするソート工程と、前記ソート工程でソートされた各層のうち、可変アルファ塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層に対する貢献度を計算する計算工程と、

前記ソート工程でソートされた各層の中に、可変アルファ塗り潰しの層が含まれているか否かを判定する判定工程と、

20

前記判定工程で可変アルファ塗り潰しの層が含まれていると判定された場合、可変アルファ塗り潰しの層を含むその下方の塗り潰しの層をボトムアップで合成し、ボトムアップで合成された塗り潰しの層に対する貢献度を計算し、

可変アルファの塗り潰しの層より上方の塗り潰しの層を、対応する貢献度に基づいた計算値が閾値に達するまでトップダウンで合成することで、出力画素を生成する生成工程とを有することを特徴とする。

【 0 0 1 2 】

本発明の別の面によると、上述の方法のうちのいずれか1つを実現する装置を提供する。

【 0 0 1 4 】

30

本発明の他の面も開示される。

【 発明を実施するための最良の形態 】

【 0 0 1 5 】

目次

1. 序論

1. 1. 座標空間

1. 2. グラフィックオブジェクト

1. 3. グリフ

1. 4. z - レベル

1. 5. ストローク

40

1. 6. モーフィング

2. ドライバモジュール

2. 1. スプライト

2. 1. 1. スプライト：変換行列

2. 1. 2. グラフィックオブジェクトとその深度

2. 2. 表示リスト

2. 2. 1. フレームレンダリング

2. 2. 2. グラフィックオブジェクト及びz - レベル

2. 2. 3. ローカル深度及び絶対深度

3. 変換、モーフィング、及びストローク

50

3.1. モーフィング	
3.2. 変換	
3.3. 稜線の生成	
3.4. ストロークの稜線及び z - レベルへの分解	
3.4.1. 直線稜線のストローク	
3.4.2. 曲線稜線のストローク	
3.4.3. 結合のストローク	
3.4.4. 同方向又は逆方向稜線結合のストローク	
3.4.5. 経路の終了でのエンドキャップの生成	
3.4.6. ストロークされた稜線とストロークされていない稜線との間のエンド	10
キャップ	
3.4.7. 不透明なストロークに対する z - レベル割当て	
3.4.8. 透明なストロークに対する z - レベル割当て	
3.4.9. ストローク基本要素の変換	
3.5. フィルタリング	
3.6. 稜線トラッキングパラメータの生成	
3.6.1. 直線稜線トラッキングパラメータの生成	
3.6.2. 2 次ベジェ曲線トラッキングパラメータの生成	
3.6.3. 符号の判定	
3.6.4. 楕円弧トラッキングパラメータの生成	20
3.6.5. グリフ稜線トラッキングパラメータの生成	
4. ソーティング	
5. 稜線処理	
5.1. 入出力	
5.2. トップレベルの動作	
5.3. アクティブ稜線トラッキング	
5.4. 稜線処理の例	
5.5. 稜線のアクティブ稜線への変換及び稜線持続性	
5.5.1. 静止稜線の持続性	
5.6. アクティブ稜線処理	30
5.7. 稜線のトラッキング	
5.7.1. 直線のトラッキング	
5.7.2. 2 次ベジェのトラッキング	
5.7.3. 2 次多項フラグメントのトラッキング	
5.7.4. 楕円弧のトラッキング	
5.7.5. グリフのトラッキング	
5.8. アンチエイリアシング及び交差メッセージ生成	
5.8.1. グリフに対する交差メッセージの生成	
5.9. 交差メッセージの例	
5.9.1. 別の例	40
5.10. アクティブ稜線及び交差メッセージの再順序付け	
6. z - レベル活動化モジュール	
6.1. 注目 z - レベルの順序付けられた集合	
6.2. z - レベル活動化モジュールにおける制御のフロー	
6.3. z - レベルの活動化及び非活動化：ワインディングカウント	
6.4. 続注目 z - レベルの順序付けられた集合	
6.5. 注目 z - レベルの順序付けられた集合への新規の z - レベルの追加	
6.5.1. 注目 z - レベルの順序付けられた集合のハードウェアでの維持	
6.6. ランの処理	
6.7. S - b u f f e r の A - b u f f e r への変換：ワインディング規則	50

6 . 8 . 続ランの処理	
7 . 合成モジュール	
7 . 1 . 中間生成物	
7 . 2 . z - レベル塗りつぶし	
7 . 3 . 基本的なフロー	
7 . 4 . グラフィカルな概要	
7 . 5 . 貢献度計算	
7 . 6 . ボトムアップ合成	
7 . 7 . トップダウン合成	
7 . 8 . 代替の合成手法	10
7 . 9 . トップダウンの利点	
8 . 画素生成	
8 . 1 . 線形傾斜画素生成	
8 . 2 . 放射傾斜画素生成	
8 . 3 . ビットマップ画像画素生成	
9 . 画素抽出	
9 . 1 . 入力データ	
9 . 2 . フレームバッファへの出力	
9 . 3 . ディスプレイへの直接出力	
9 . 4 . ハーフトーン処理	20
10 . 実現例	
1 . 序論	
本文書は、最小限のコンピューティングリソースを使用して 2 D グラフィックオブジェクトをレンダリングするシステムであるシン・クライアントイメージングエンジン (T C I E) について説明する。このリソースレベルが適用される場合の例として、小型のディスプレイを備えた又は備えていない携帯型装置と、プリンタ及び複写機などのオフィス機器とがある。ハンドヘルドのコンピューティング装置には携帯電話機及びゲームが含まれる。T C I E システム 6 9 9 のトップレベルの図が図 5 6 に示される。図 5 6 において、T C I E システム 6 9 9 は処理モジュールのパイプラインとして構成されている。各モジュールについては、システム内をデータが流れる順序で説明する。各モジュールは、概念的に表示リストコンパイラ 6 0 8 とレンダリングエンジン 6 1 0 とに分けられる。表示リストコンパイラ 6 0 8 は所望の出力を説明する情報を用意し、レンダリングエンジン 6 1 0 はこの情報を使用して出力画像を生成する (例えば、表示装置又はフレームバッファへのレンダリング)。T C I E システム 6 9 9 は、時間的に間隔の空いた一連の出力画像を生成するのに使用することができる。この出力画像を以降は「フレーム」と呼ぶ。T C I E システム 6 9 9 の使用により、アニメーション (すなわち、「動画」) が出力ディスプレイ上で再生される効果が生まれる。	30
【 0 0 1 6 】	
1 . 1 . 座標空間	
図 5 6 において、システム 6 9 9 の第 1 のモジュールはドライバモジュール 6 1 5 である。ドライバモジュール 6 1 5 は、グラフィックオブジェクトの集合及びこれらの情報を維持する。図 3 4 は、システム 6 9 9 により使用される空間を示す。図 3 4 は、まず、オブジェクト空間 3 3 5 に描かれたグラフィックオブジェクトを示す。次に、同グラフィックオブジェクトがグローバル論理空間 3 3 6 へと変換された状態を示す。更に、同グラフィックオブジェクトがレンダ空間 3 3 7 へと変換された状態を示す。最後に、同グラフィックオブジェクトが表示空間 3 3 8 へと変換された状態を示す。	40
【 0 0 1 7 】	
オブジェクト空間 3 3 5 からグローバル論理空間 3 3 6 への変換は、グラフィックオブジェクトの配置変換により達成される。この配置変換は、後述の変換行列の階層による生成物であっても良い。グローバル論理空間 3 3 6 からレンダ空間 3 3 7 への変換は、グロ	50

ーバル論理座標を小画素へと変換するビューイング変換により達成される（アンチエイリアシングのため）。レンダ空間 3 3 7 から表示空間 3 3 8 への変換は、構成小画素から表示画素を生成するアンチエイリアシングプロセスにより達成される。逐一アンチエイリアシングを行なう縮退したケースでは、レンダ空間 3 3 7 及び表示空間 3 3 8 は同じである。すなわち、グローバル論理空間 3 3 6 は表示空間 3 3 8 へと直接変換することができる。

【 0 0 1 8 】

1 . 2 . グラフィックオブジェクト

システム 6 9 9 への入力は、グラフィックオブジェクトの集合と関連するメタデータとから成る。図 1 6 (c) は、ディスプレイへとレンダリングされたグラフィックオブジェクト 1 7 1 を示し、対応する構成要素は図 1 6 (a) 及び図 1 6 (b) に示されている。グラフィックオブジェクトは、1 つ以上の描画基本要素（新規の描画位置、直線、及び曲線）から成る順序付けられた集合により記述される 2 次元表示基本要素である。描画基本要素はグラフィックオブジェクトの輪郭の一部を記述する。各基本要素は 1 つ以上の座標と関連付けられている。新規の描画位置は、オブジェクトの原点からの絶対オフセットとして指定されても、あるいは、前の基本要素の終点に対する相対オフセットとして指定されても良い。新規の描画位置は単一の座標により記述され、直線は 1 対の座標により記述され、曲線は 3 つの座標のシーケンスにより記述される。直線は 1 対の座標を使用して線の始点及び終点を定義する。曲線は 2 次ベジェ曲線として実現される。第 1 の座標はベジェ曲線の開始を定義し、第 2 の座標は制御点を定義し、第 3 の座標はベジェ曲線の終点を定義する。ベジェ曲線は当業者には周知である。

【 0 0 1 9 】

各稜線の座標は、相対座標の順序付けられた集合として格納される。この相対座標により、必要なメモリ記憶容量が削減されると共に稜線の方が判定される。直線又は曲線の第 1 の座標は前の描画基本要素の最後の座標であることが暗示されている。表 1 は、図 1 6 (c) に示す表示オブジェクトを形成することができる基本要素の順序付けられた集合の例である。この例では、Y 座標は下に向かって増加し、X 座標は右に向かって増加する。また、新規の描画位置、直線、及び曲線に対する用語は、それぞれ MOVE TO _ ABS、MOVE TO _ REL、LINE TO、及び CURVE TO である。この例での始点は (0 , 0) 1 4 1 である。

【 0 0 2 0 】

表 1

基本要素の型	座標 (MOVE TO _ ABS 以外は相対)
MOVE TO _ ABS 1 7 3	(0 , 0) 1 4 1
MOVE TO _ REL 1 7 4	(4 0 , - 5 0) 1 7 7
LINE TO 1 5 7	(0 , 8 0) 1 4 2
LINE TO 1 5 8	(1 0 , 0) 1 4 3
LINE TO 1 7 2	(0 , - 5 0) 1 4 4
LINE TO 1 5 9	(3 0 , 0) 1 4 5
LINE TO 1 6 0	(0 , 5 0) 1 4 6
LINE TO 1 6 1	(1 0 0 , 0) 1 4 7
LINE TO 1 6 2	(0 , - 8 0) 1 7 8
LINE TO 1 6 3	(- 3 0 , - 3 0) 1 4 8
LINE TO 1 6 4	(- 8 0 , 0) 1 4 9
LINE TO 1 6 5	(- 3 0 , 3 0) 1 7 7
LINE TO 1 6 6	(1 4 0 , 0) 1 7 8
MOVE TO _ REL 1 7 5	(- 3 0 , 4 0) 1 7 6
CURVE TO 1 6 8	(0 , - 2 0) 1 5 0、その後 (- 2 0 , 0) 1 5 1
CURVE TO 1 6 7	(- 2 0 , 0) 1 5 2、その後 (0 , 2 0) 1 5 3

CURVETO 169 (0, 20)154、その後(20, 0)155
 CURVETO 170 (20, 0)156、その後(0, -20)176

1.3. グリフ

グリフは、特殊な型のグラフィックオブジェクトである。グリフは、常に表示空間へと直接描画されるという更なる制限を有する。グリフは、レンダリング中の形状が

(i) 小さく、

(ii) ちょうど画素境界上に配置されるように設計されている
 状況向けに設計されている。

【0021】

グリフにより表現されるのに適した形状の例には、暗示されたフォント文字が含まれる。

【0022】

経路の代わりに、グリフは2つの関連付けられた塗りつぶしを有する1画素当たり1ビットのビットマップにより表現される。このビットマップはマスクのような役割を果たす。ビットが設定される場合には「オン」塗りつぶしが表示され、ビットが設定されない場合には「オフ」塗りつぶしが表示される。

【0023】

1.4. z - レベル

z - レベルはグラフィックオブジェクトの稜線の部分集合により包囲されるディスプレイの一部がどのように彩色されるべきかを記述するのに使用される表示基本要素である。例えば、z - レベルは包囲された領域を単色で塗りつぶされた領域として記述することができる。また、z - レベルには絶対深度が割り当てられるが、この絶対深度はどのz - レベルがどのz - レベルの上に出現すべきかを指定する整数値である。高い絶対深度を有するz - レベルは、低い絶対深度を有するz - レベルの上でレンダリングされる。

【0024】

直線描画基本要素及び曲線描画基本要素には最大2つのz - レベル - 基本要素の描画方向の左側にレンダリングされる予想第1z - レベル及び基本要素の描画方向の右側にレンダリングされる予想第2z - レベル - が関連付けられる。図33(a)から図33(c)は、先に図16(c)においてオブジェクト171として示されたグラフィカルオブジェクト331を作成するために使用される左側及び右側の塗りつぶしを記述することによって、この概念を実証する。

【0025】

図33(a)は描画基本要素316から329を示す。基本要素316から329は図33(c)に示すz - レベル333、332、及び334を参照する。z - レベルは絶対深度の順序で示される。すなわち、z - レベルは絶対深度2、3、及び4をそれぞれ有することができる。表2はどのz - レベルを描画基本要素が参照するかを示す表である。例えば、LINEETO 316はページの下に向かい、描画方向の左側にz - レベル332を有する。レンダリング結果を図33(c)に示す。

【0026】

表 2

描画基本要素	左 z - レベル	右 z - レベル
316	332	なし
317	332	なし
330	332	なし
318	332	なし
319	332	なし

10

20

30

40

50

3 2 0	3 3 2	なし	
3 2 1	3 3 2	なし	
3 2 2	3 3 3	なし	
3 2 3	3 3 3	なし	
3 2 4	3 3 3	なし	
3 2 5	3 3 3	3 3 2	
3 2 7	3 3 4	3 3 2	
3 2 6	3 3 4	3 3 2	
3 2 8	3 3 4	3 3 2	
3 2 9	3 3 4	3 3 2	
- - - - -			

10

z - レベルの書式は、単色、1色以上により記述される線形ブレンド、1色以上により記述される放射状ブレンド、又はビットマップ画像を含んでも良いが、これに限定されない。また、これらのz - レベル書式の全ては透明度（アルファ）チャンネルをサポートする。図33のz - レベル333、332、及び334は、単色書式z - レベルを表現する。これらのz - レベルはパイプラインの大部分において不変のまま使用される。

【0027】

1.5. ストロークキング

描画基本要素はペン幅と関連付けることができる。ペン幅を有する描画基本要素は複数の稜線（稜線には幅がない）へと変換される。これらの稜線は、ペンストロークを表現する閉じた塗りつぶし形状を形成する。詳細については、変換、モーフィング、及びストロークキングの表題の節を参照のこと。

20

【0028】

1.6. モーフィング

モーフィングも従来技術において周知である。モーフィングは、2つのグラフィックオブジェクト用の描画基本要素の集合とグラフィックオブジェクトが2つの集合間の補間に従って描かれることを指定する比率とを供給することとして定義することができる。これは、モーフィング、ストロークキング、及び変換モジュールの表題の節においても詳細に説明されている。

30

【0029】

2. ドライバモジュール

ドライバモジュール615については、処理する情報とどの情報をレンダリングパイプラインの残りの部分に渡すかという観点で考察する。ドライバモジュール615の役割は、描画基本要素の集合を編成することである。描画基本要素は、まず、上述のようにグラフィックオブジェクトへとまとめられる。

【0030】

グラフィックオブジェクトは後述するようにスプライトへとまとめることができる。このスプライトは、集合全体に当てはまる特性を有するものとして指定することができる。ドライバの第1の役割は、グラフィカルパイプラインの残りの部分を複雑化することなく、スプライト上で効率的且つ高レベルな動作ができるようにすることである。ドライバモジュール615がグラフィックパイプラインの後続のモジュールに対して描画情報を出力すると、スプライトの特性が各グラフィックオブジェクトの各描画基本要素へと適用される（例えば、変換行列）。これにより、後続のモジュールは、有向稜線及びz - レベルのみを処理することができる。

40

【0031】

2.1. スプライト

ドライバモジュール615は、入力の一部としてスプライトを受け入れる。スプライトは従来技術において周知であり、ドライバモジュール615において、スプライトは変換行列と、深度と、スプライトのコンテキスト内に存在するグラフィックオブジェクトのり

50

ストとを有する基本要素を参照する。スプライトは0個以上のグラフィックオブジェクトと0個以上の他のスプライトとを包含することができる。「包含する」は、スプライトの変換行列が当該スプライトを所有する全グラフィックオブジェクト及び全スプライトに適用されることを意味する。他の基本要素を包含するスプライトの概念は、それが包含する全グラフィックオブジェクト及び全スプライトの深度がそのスプライトにとって「ローカル」であることを意味する。グラフィックオブジェクトが他のグラフィックオブジェクト又はスプライトを含むことはない。

【0032】

2.1.1. スプライト：変換行列

変換行列は従来技術において周知である。スプライトの変換行列は、スプライトが所有する全てのグラフィックオブジェクトに適用される。変換行列はスプライトに対してローカルの空間を定義する。図17(b)において、2つのスプライト及び2つのグラフィックオブジェクトが提供される。これらをレンダリングする方法はツリーにより記述される。スプライト185は、スプライト189及びグラフィックオブジェクト180の双方を包含する。すなわち、リンク188及び186は所有関係を表現する。スプライト189は第2のグラフィックオブジェクト182を包含する。

【0033】

図17(a)は、この例において存在する変換行列の幾何学的配置を表現する。空間179はスプライト185内にオブジェクトを包含する。オブジェクト180は空間179内に位置する。このため、オブジェクト180の構成描画基本要素の座標は空間179を参照する。図17(b)のスプライト189もこの空間179に位置する。空間181は、スプライト189のグラフィックオブジェクトが位置する空間を表現する。

【0034】

この例では、スプライト189は、回転、平行移動、及びスケールを有する変換を有する。平行移動は点線183により表現され、回転は角度184により表現され、スケールは目盛り179及び181の相対的な大きさにより表現される。各軸はスプライト185及びスプライト189の空間をそれぞれ表現するのに使用される。この例では、スケールは両軸とも同じである。

【0035】

更に、図17(a)を参照すると、スプライトが所有するグラフィックオブジェクトの配置を記述する変換行列は、そのスプライトの配置を記述する変換行列と連結される。図17(a)の例において、グラフィックオブジェクト182に適用される変換行列は、スプライト189及びスプライト185の変換行列の連結である。オブジェクト182に対するこの結果の変換行列は、オブジェクト182が包含する全描画基本要素に適用される。

【0036】

2.1.2. グラフィックオブジェクトとその深度

グラフィックオブジェクトの深度は、そのオブジェクトを包含するスプライトにとってローカルである。これは図31(a)から図31(c)により示される。図31(a)に示すレンダリングツリーでは、ノード294は別のスプライト296及びグラフィックオブジェクト302を包含するスプライトを表現する。所有関係は有向線295及び301によりそれぞれ示される。スプライト296は、それぞれ所有関係297及び300により示されるグラフィックオブジェクト298及び299を包含する。表4はこれら全ての基本要素のローカル深度を提供する。

【0037】

表 4

- - - - -			
ラベル	基本要素	ローカル深度	絶対深度
- - - + - - - - -	- - - - -	- - - + - - - - -	+ - - - - -

10

20

30

40

50

2 9 4	スプライト		2		なし	
2 9 6	スプライト		2		なし	
2 9 8	グラフィックオブジェクト (円)		1		3	
2 9 9	グラフィックオブジェクト (四角形)		2		4	
3 0 2	グラフィックオブジェクト (三角形)		1		2	
3 0 9	背景 z - レベル		1		1	
- - - - -						

ローカル深度の概念は図 3 1 (a) のサブツリーの外観を見ることによって説明することができる。図 3 1 (b) はスプライト 2 9 6 の外観を示す (個別にレンダリングされるオブジェクト 2 9 8 及び 2 9 9)。オブジェクト 2 9 8 はオブジェクト 2 9 9 よりも深度値が小さいので、オブジェクト 2 9 8 はオブジェクト 2 9 9 の下方に出現する。図 3 1 (c) は、グラフィックオブジェクト 3 0 2 及びスプライト 2 9 6 の外観を示す。オブジェクト 3 0 2 の深度値の方が小さいので、オブジェクト 2 9 6 の下方に出現する。スプライト 2 9 6 の子のローカル深度はローカル深度凡例 3 0 4 に従って保管される。

【 0 0 3 8 】

ノード 3 0 3 は所有権ツリーのルートであり、全ての最上のスプライトを包含するスプライトを表現する。ルート 3 0 3 は、常に、最低のローカル深度 (グローバル深度においても最低) において背景 z - レベル 3 0 9 を所有する。従って、この背景 z - レベルは全グラフィックオブジェクトの下方に位置する。

【 0 0 3 9 】

2 . 2 . 表示リスト

単一のフレームに対する全スプライト及び全グラフィックオブジェクトリスト (所有関係、ローカル深度、及び変換を含む) は表示リストと呼ばれる。表示リストは従来技術において周知である。ドライバモジュール 6 1 5 はツリーの形態で表示リストを維持する。このツリーは、所有関係の観点からスプライト及びグラフィックオブジェクトをまとめ、ローカル深度の観点から順序付けられる。図 3 1 (a) はこの構成も示す。例えば、スプライト 2 9 4 の子はローカル深度により順序付けられる。第 1 の子 3 0 2 は最低ローカル深度 1 にあり、次の子 2 9 6 はより高いローカル深度 2 にある。

【 0 0 4 0 】

2 . 2 . 1 . フレームレンダリング

アニメーションの各フレームにおいて、表示リストはディスプレイへとレンダリングされる前に修正されても良い。表示リストはフレーム間で保持される。

【 0 0 4 1 】

2 . 2 . 2 . グラフィックオブジェクト及び z - レベル

スプライトが複数のグラフィックオブジェクトを参照可能であるのと同様に、グラフィックオブジェクトは複数の z - レベルを参照することができる。これらの z - レベルの各々は、グラフィックオブジェクト内に深度を有する。例えば、図 3 3 (c) のグラフィックオブジェクトは、図 3 3 (b) に示すような深度を伴う 3 つの z - レベルを必要とする。

【 0 0 4 2 】

2 . 2 . 3 . ローカル深度及び絶対深度

ドライバモジュール 6 1 5 内ではローカル深度が使用されるが、後続の各モジュールは絶対深度を必要とする。ドライバモジュール 6 1 5 は各 z - レベルに絶対深度を割り当てる。

【 0 0 4 3 】

グラフィックオブジェクトの z - レベルに対する絶対深度は、ドライバモジュール 6 1 5 から後続の各モジュールへと渡される。これらのモジュールでは絶対深度は単に深度と呼ばれる。後続の全てのモジュールが絶対深度を割り当てられた z - レベルを用いて動作することが理解されるだろう。この割り当ては、レンダリングの直前にフレームごとに行な

10

20

30

40

50

われる。これは、新規の表示オブジェクト又はスプライトが表示リストへと挿入された場合、あるいは、古いものが破棄された場合にのみ行なわれる。

【 0 0 4 4 】

図 3 1 (a) は単一のフレームに対する全基本要素を示すものとする、上記表 4 は図 3 1 (a) の全基本要素に対する絶対深度を示す。単一のフレームの全 z - レベルに対する絶対深度は 1 で開始する。この 1 は特殊な背景 z - レベルに割り当てられる。 z - レベルは背景 z - レベルから昇順に並んだ連続整数により番号付けされる。スプライトはそれ自体が絶対深度を持つことはない (子孫の深度についての情報を記録する可能性はある) 。スプライトは、包含する描画オブジェクトに関連する情報 (例えば、配置変換) のコンテナとして存在するが、それ自体は描画オブジェクトではない。レンダリングパイプラインの後続のモジュールはスプライトを使用しない。グラフィックオブジェクトはドライバモジュール 6 1 5 の外側には存在しない。グラフィックオブジェクトのローカル深度はグラフィックオブジェクトを構成する描画基本要素により参照される z - レベルの絶対深度を計算するのに使用される。

【 0 0 4 5 】

絶対深度は、表示リストの内容がレンダリングされる際にフレームごとに 1 度だけ計算される。この絶対深度を計算する方法は図 4 4 に示される。図 4 4 は表示リストツリーを示す。表示リストツリーのルートノード 4 4 0 は、他の全ての z - レベルの下方に位置する背景 z - レベルを所有する。すなわち、背景 4 4 1 は最低の予想絶対深度 1 を有する。ノード 4 3 2 から 4 3 9 は表示リストツリーの残りの部分を構成する。

【 0 0 4 6 】

絶対深度は、点線 4 4 2 により示されるツリーの深さ優先縦断中に各グラフィックオブジェクトの各 z - レベルに割り当てられる。グラフィックオブジェクトの z - レベルへの絶対深度の割当ては、そのグラフィックオブジェクトにおける最低 z - レベルで開始し、直「前」のグラフィックオブジェクトの最高 z - レベルよりも 1 つ高い絶対深度が割り当てられる。「前」とは、このグラフィックオブジェクトが深さ優先縦断において先に訪れたオブジェクトであることを意味する。図 4 4 において、深さ優先縦断がグラフィックオブジェクト 4 3 8 に到達する様子が示される。オブジェクト 4 3 8 の最低 z - レベルに絶対深度を割り当てるために、先に訪れたグラフィックオブジェクトであるオブジェクト 4 3 5 の最高 z - レベルよりも 1 つ高い絶対深度が割り当てられる。

【 0 0 4 7 】

オブジェクト 4 3 8 が更に z - レベルを有する場合、次に低い z - レベルから最高のレベルまで連続の絶対深度が割り当てられる。全てのスプライト及びグラフィックオブジェクトは独自のローカル深度範囲を有するのでインターリーピングが不可能であることを喚起するであろう。表示リストツリーの全ノードは絶対深度を格納する。グラフィックオブジェクトは最上の z - レベルの絶対深度を格納する。スプライトは子孫の最上の z - レベルの絶対深度を格納する。ツリーの縦断は常にルートから開始する。

【 0 0 4 8 】

表示リストの一部のみがノードの挿入又は削除により変更された場合、効率化のためにツリーの最小限の更新が行なわれる。表示リストツリーの縦断中、絶対深度の更新は変更された第 1 のノードから実行される。これより前の (縦断順) グラフィックオブジェクトの z - レベルは、それぞれの有効な絶対深度を保持する。第 1 の変更されたノードに到達する前に各ノードの最上の絶対深度を記録することによって、絶対深度の追跡が達成される。第 1 の変更されたノードに遭遇したときには、この記録された値から絶対深度の割当てが続けられる。

【 0 0 4 9 】

例えば、図 4 4 において、オブジェクト 4 3 8 が表示リストツリーの新規のノードであり、前のフレーム以来の唯一の変更である場合、絶対深度の割当てはオブジェクト 4 3 8 から開始するであろう。

【 0 0 5 0 】

10

20

30

40

50

3. 変換、モーフィング、及びストローキング

図56のモーフ/変換/ストローキングモジュール616は、レンダリング対象の描画オブジェクトの1つ以上の輪郭をまとめて定義するドライバモジュール615からの座標の1つ以上の順序付けられた集合を入力とする。座標の順序付けられた集合は、以下のものを含む追加のパラメータにより達成されても良い：

- モーフ率
- 変換行列
- ストローク幅
- 左側 z - レベルへの参照
- 右側 z - レベルへの参照、及び
- ストロークカラー z - レベルへの参照

10

モーフ率、変換行列、及びストローク幅のパラメータは、グラフィックオブジェクトの輪郭を記述する座標の順序付けられた集合をディスプレイ上にどのように配置すべきかを記述する。その他のパラメータは、座標の順序付けられた集合により定義される輪郭内の表示画素に対する色、ブレンド、又はテクスチャを示す z - レベルへの参照である。

【0051】

図46は、モジュール616により段差のある座標の各順序付けられた集合上で行なわれる処理を示すフロー図である。この処理の目的は、段差のある座標の各順序付けられた集合（例えば、図16(a)を参照）を稜線の対応する順序付けられた集合へと変換することである。稜線の順序付けられた集合の各稜線は、少なくともレンダ空間における開始座標及び終了座標により記述される。すなわち、稜線は指向性を有する。稜線が所有する z - レベルへの左参照及び右参照は、この指向性によるものである。モーフ率、変換行列、及びストローク幅のパラメータはこの処理を制御するのに使用される。

20

【0052】

更に、モジュール616は、任意で1つ以上のグリフ記述を受け入れる。これらの記述は以下の情報を含む：

- グリフ位置、
- グリフ高さ/幅、
- グリフビットマップ、
- 「オン」 z - レベルへの参照（NULLの可能性有）
- 「オフ」 z - レベルへの参照（NULLの可能性有）、及び
- ステージ470においてパイプラインに入るグリフ記述

30

3.1. モーフィング

モジュール616がモーフオブジェクトに対応する座標の順序付けられた集合を受信する場合（すなわち、図46のステージ464 = yes）、各座標の2つのバージョンがモーフ率パラメータと共に受信される。受信された座標の一方のバージョンは開始バージョンと呼ばれる。受信された座標の第2のバージョンは終了バージョンと呼ばれる。ステージ467において、モジュール616はモーフ率パラメータを使用して受信された各座標の単一の中間バージョンを補間する。例えば、図35(a)及び図35(c)は、モーフ「開始」形状及びモーフ「終了」形状をそれぞれ表現する座標の順序付けられた集合を示す。座標の順序付けられた両集合は、「論理」座標空間中の起点342で開始/終了するのが示されている。モーフプロセスの目的は、図35(a)の「開始」バージョンと図35(c)の「終了」バージョンとの間で補間することによって、図35(b)に示されるような形状の中間バージョンを生成することである。各座標のバージョン（「開始」及び「終了」）は、座標対の順序付けられた集合として提示される。この例では、339と346とが第1の対であり、それに続くのが、343と340の対、344と347の対、及び最後の対341と342である。モーフ率は各座標対からの中間バージョンを補間するのに使用される。モーフ率0が図35(a)の「開始」形状を表現するのに使用され、モーフ率1が図35(c)の「終了」形状を表現するのに使用される場合、モーフ率0.25は図35(b)に示す形状に対応するであろう。従って、モーフプロセスは出力とし

40

50

て350、351、352、及び353により示される座標の順序付けられた集合を生成するであろう。

【0053】

3.2. 変換

次に、図46のステージ468において、変換行列が各座標に適用される。変換行列により、座標（及び描画オブジェクト）の回転、スケーリング、及び/又は平行移動を指定することができる。この記述では、変換行列は「論理空間」から「レンダ空間」へと座標（及びそれが記述する描画オブジェクト）を変換するものとされる。

【0054】

3.3. 稜線の生成

座標の順序付けられた集合がモーフィングされ（必要に応じて）、変換された後、図46のフローチャートの後続のステージ465において、座標の順序付けられた集合が稜線の順序付けられた集合へと変換される。ステージ465の達成方法の例は図15のフローチャートにより示される。この例では、座標が3つの型の描画基本要素のうちの1つの一部を形成可能であることを想定している。3つの型とは、直線、2次ベジェ曲線、及び新規の描画位置である。例では、どの型の描画基本要素が後続するか及び描画基本要素の終了にいつ到達するかを示すために追加の情報（例えば、タグバイト）が設けられることも想定している。

【0055】

まず図15に示すように、ステップ140において現在の描画位置が(0,0)に初期化される。続いて、ステップ124、125、126、及び127において、次に遭遇する「続く」描画基本要素の型が判定される。

【0056】

続く座標が新規の描画位置を記述することを型が示す場合（ステップ124）、ステップ128において座標が読み出され、ステップ131において新規の現在の描画位置を設定するのに使用される。

【0057】

続く座標が直線稜線を記述することを型が示す場合（ステップ125）、ステップ129において現在の描画位置と等しい開始座標が与えられる新規の直線稜線が生成される。ステップ132において座標が読み出される。この座標は、ステップ134における新規の直線稜線の終了座標及びステップ136における新規の描画位置の双方に使用される。

【0058】

続く2つの座標が（例えば、2次ベジェ）曲線を記述することを型が示す場合（ステップ126）、ステップ130において現在の描画位置と等しい開始座標を持つ新規の曲線が生成される。ステップ133において第1の座標が読み出され、ステップ135において新規の曲線の「制御点」座標として使用される。ステップ137において第2の座標が読み出され、ステップ138における新規の曲線の終了座標及びステップ139における新規の描画位置として使用される。

【0059】

ステップ127において、処理は座標の順序付けられた集合が終了に到達するまで継続する。

【0060】

3.4. ストロークの稜線及びz - レベルへの分解

図46に戻って、処理の次のステップはステップ471において任意で選択されるストロッキングステップ466である。ストロッキングは、ある特定の太さのペンを使用して曲線及びベクトルの経路をたどる効果を再現できるように1つ以上の輪郭を生成するプロセスである。ストロッキングの例は、図50(a)から図50(e)に示される。図50(a)は、ストローク対象の3本の稜線523の順序付けられた集合を示す。生成されたストローク輪郭524は図50(b)に示される。図50(b)は、ある特定のペン幅525で先端が円形のペンでストローク対象の3本の稜線の経路をたどったときの効果を示

10

20

30

40

50

している。

【 0 0 6 1 】

図 4 6 では、ストロークステップ 4 6 6 が変換ステップ 4 6 8 の後に行なわれなければならないことを示唆しているが、ストロークが変換に先立って行なわれる可能性を残すのも望ましいであろう。この場合は異なる結果が得られる。例えば、図 5 0 (a) を再度参照すると、稜線 5 2 3 により記述される元の形状が最初に図 5 0 (c) に示す形状 5 2 6 を生成するように変換され、その後にストロークされる場合、結果は図 5 0 (d) に示す形状 5 2 8 になるであろう。しかし、稜線 5 2 3 により記述される元の形状が最初にストロークされ (5 2 4) 、その後に同じ変換が適用される場合、結果は図 5 0 (e) に示す形状 5 2 7 になる。T C I E システム 6 9 9 は、任意でストローク 4 6 6 の後にステップ 4 6 8 の座標変換を実行することによって、いずれの結果を達成することもできる。

10

【 0 0 6 2 】

尚、ストロークについての以下の考察では、正の Y 軸が正の X 軸に対して 9 0 度時計回りである座標系 (例えば、X が右に向かって増加し、Y が下に向かって増加する) においてストロークが行なわれるものと想定する。

【 0 0 6 3 】

モジュール 6 1 6 は、稜線の順序付けられた集合において稜線を繰り返し処理することによって、稜線の元の順序付けられた集合をストロークする。稜線ごとに、元の稜線の経路に中心を置いて経路に沿ってたどった先端が円形のペンのストロークの左限度及び右限度に対応する新規の左側稜線及び新規の右側稜線が生成される。閉じた形状を形成しない稜線の元の順序付けられた集合の開始及び終了におけるエンドキャップと同様に、2 本の連続的な元の稜線間で結合を生成するのには楕円弧が使用される。稜線の順序付けられた集合の第 1 の稜線の開始座標が稜線の順序付けられた集合の最後の稜線の終了座標と等しい場合にのみ、稜線の順序付けられた集合は閉じたものとなる。

20

【 0 0 6 4 】

各弧は、オブジェクト空間に円弧として配置され、後続の各節で説明するプロセスを介して表示空間の楕円弧へと変換される。この基本要素は現在のところ内部的にのみ使用されているが、弧はユーザが利用可能な描画基本要素として容易に公表されるであろう。

【 0 0 6 5 】

30

3 . 4 . 1 . 直線稜線のストローク

図 4 9 (a) は、ストローク対象の直線稜線 4 7 3 の一例を示す。この稜線は開始座標 4 7 4 及び終了座標 4 7 2 により記述される。図 4 9 (b) は、直線稜線 4 7 3 をストロークした所望の結果を示す。結果は左側稜線 4 7 7 及び右側稜線 4 7 8 から構成される。

【 0 0 6 6 】

直線稜線をストロークするには、

- 直線稜線の方角に対して 9 0 度反時計回りの方角を有し、
- ストロークのペン幅の半分に等しい長さの

左法線ベクトル 4 7 9 が生成される。

40

【 0 0 6 7 】

左側ストローク稜線及び右側ストローク稜線が、直線稜線 4 7 3、4 7 4 (X_s, Y_s) 及び 4 7 2 (X_e, Y_e) と、左法線ベクトル 4 7 9 (X_n, Y_n) の座標を使用して計算される。

【 0 0 6 8 】

左側ストローク稜線 4 7 7 に対して、以下に示すように開始座標 (X_{s_left}, Y_{s_left}) 及び終了座標 (X_{e_left}, Y_{e_left}) が計算される：

$$X_{s_left} = X_s + X_n \quad Y_{s_left} = Y_s + Y_n$$

$$X_{e_left} = X_e + X_n \quad Y_{e_left} = Y_e + Y_n$$

現在の稜線の座標から法線ベクトルを差し引くことによって右側ストローク稜線 4 7 8 が生成される：

50

$$\begin{aligned} X_{s_right} &= X_s - X_n & Y_{s_right} &= Y_s - Y_n \\ X_{e_right} &= X_e - X_n & Y_{e_right} &= Y_e - Y_n \end{aligned}$$

3.4.2. 曲線稜線のストロークング

図49(c)は、ストローク対象の曲線稜線483を示す。曲線稜線(2次ベジェ曲線又は2次多項フラグメント-QPF)は、始点480、制御点481、及び終点482により記述される。

【0069】

図49(d)は、2本の左法線ベクトル487及び488を示す。これらの法線ベクトルはこの稜線をストロークするために生成されなければならない。2本の左法線ベクトルの双方はストロークのペン幅の半分に等しい長さを有する。2本の左法線ベクトルのうちの最初のベクトル487は、始点480から制御点481へと延出するベクトルに対して90度反時計回りである。2本の左法線ベクトルのうちの第2のベクトル488は制御点481から終点482まで延出するベクトルに対して90度反時計回りである。

【0070】

図49(e)において、始点493、制御点494、及び終点495を有する曲線の左側ストローク稜線が生成される。左側ストローク稜線の始点 (X_{s_left}, Y_{s_left}) は、平行移動480により計算され、曲線稜線の開始座標 (X_s, Y_s) は第1の左法線ベクトル487 (X_{n1}, Y_{n1}) により計算される：

$$X_{s_left} = X_s + X_{n1} \quad Y_{s_left} = Y_s + Y_{n1}$$

左側ストローク稜線の終点 (X_{e_left}, Y_{e_left}) は、平行移動482により計算され、曲線稜線の終了座標 (X_e, Y_e) は第2の左法線ベクトル488 (X_{n2}, Y_{n2}) により計算される：

$$X_{e_left} = X_e + X_{n2} \quad Y_{e_left} = Y_e + Y_{n2}$$

左側ストローク稜線の制御点494は2本の直線の交点を使用して計算される。第1の直線は左側ストローク稜線始点493を通り、曲線稜線始点480から曲線稜線制御点481まで延出する直線に平行である。第2の直線は左側ストローク稜線終点495を通り、曲線稜線終点482から曲線稜線制御点481まで延出する直線に平行である。

【0071】

曲線の右側ストローク稜線は、始点503、制御点504、及び終点505が描かれた図49(f)の例に示すように生成される。右側ストローク稜線の始点座標 $(X_{s_right}, Y_{s_right})$ 及び終点座標 $(X_{e_right}, Y_{e_right})$ は以下の式により計算される：

$$X_{s_right} = X_s - X_{n1} \quad Y_{s_right} = Y_s - Y_{n1}$$

$$X_{e_right} = X_e - X_{n2} \quad Y_{e_right} = Y_e - Y_{n2}$$

右側ストローク稜線の制御点504は、2本の直線の交点を使用して計算される。第1の直線は右側ストローク稜線始点503を通り、曲線稜線始点480から曲線稜線制御点481まで延出する直線に平行である。第2の直線は右側ストローク稜線始点505を通り、曲線稜線終点482から曲線稜線制御点481まで延出する直線に平行である。

【0072】

図49(g)は、種々の制御点を参照して描かれた結果の左側ストローク稜線514及び右側ストローク稜線を示す。

【0073】

尚、ここで説明した技術は、曲線をストロークすることの類似であり、図49(h)に示す曲線520のような急な曲線には適していない。曲線の始点517、制御点518、及び終点519により形成される三角形において、制御角は始点517及び終点519を結合する直線に対する(すなわち、向かい合う)角度として定義される。制御角が120度以下である場合、曲線は鋭角であると考えられるであろう。便利な検査は、2本の左法線ベクトル521 (X_{n1}, Y_{n1}) 及び522 (X_{n2}, Y_{n2}) のドット積の大きさを使用することである：

$$(X_{n1}X_{n2} + Y_{n1}Y_{n2})^2 < 1/2(X_{n1}^2 + Y_{n1}^2) \times (X_{n2}^2 + Y_{n2}^2)$$

である場合、曲線は鋭角である。

【0074】

10

20

30

40

50

始点、制御点、及び終点により記述される2次ベジェ曲線を2等分する方法は従来技術において周知である。鋭角であると判定された曲線稜線は、まず、2つの等価な曲線稜線へと2等分され、更に2等分される。結果的に、合計4本の曲線稜線となる。外側の2本の新規の稜線（元の鋭角に隣接しない）が上述のプロセスを使用してストロークされる。内側の2本の新規の稜線は、従来技術において周知の技術を使用して直線稜線を類似する経路へとベクトル化される。この経路は第3.4.1節で説明されるプロセスを使用してストロークされる。

【0075】

3.4.3. 結合のストロッキング

追加の曲線は、経路の稜線が結合する領域をストロークするために生成されなければならない。結合は入口稜線及び出口稜線を有するように定義される。図45(a)は、結合444を形成する2本の直線稜線を示す。稜線443は結合が終点を形成するので入口稜線であり、稜線445は結合が始点を形成するので出口稜線である。左側ストローク稜線446及び447と右側ストローク稜線448及び449は上述のプロセスを使用して生成されたものである。左法線ベクトルは、入口稜線462の終了及び出口稜線463の開始に対して判定されるであろう。左側を先に考察する。入口稜線453の終了を出口稜線454の開始と接続する結合に対する曲線の輪郭を生成する必要があるか否かを判定するための検査が行なわれる。成分 (X_{n1}, Y_{n1}) を有する左法線ベクトル462がストローク対象の入口稜線の終点に対して既知であり、且つ成分 (X_{n2}, Y_{n2}) を有する左法線ベクトル463がストローク対象の稜線の開始に対して既知である場合、曲線の輪郭を生成する必要性を判定するために以下の検査を使用することができる：

$Y_{n1}X_{n2} < Y_{n2}X_{n1}$ である場合、曲線稜線を使用してストロークの左側の各稜線をリンクし、直線稜線を使用してストロークの右側の各稜線をリンクする。

【0076】

同様に、 $Y_{n1}X_{n2} > Y_{n2}X_{n1}$ である場合、曲線稜線を使用してストロークの右側の各稜線をリンクし、直線稜線を使用してストロークの左側の各稜線をリンクする。

【0077】

$Y_{n1}X_{n2} = Y_{n2}X_{n1}$ である場合、結合を形成する各稜線は結合において同じ又は反対の方向を有する。

【0078】

図45(a)に示す例では、上述の検査は曲線稜線が結合の左側に対して生成されなければならないことを示すであろう。この曲線稜線は以下の特性を有する厳密な円弧となる：

- 弧の始点及び終点は点453及び454であり、
- 弧の半径は左側ベクトル462の長さであり、
- 弧の中心は元の経路点444であり、且つ
- 弧は始点から終点まで時計回りに進む（弧は結合の右側が処理されている場合には反時計回りに進むであろう）。

【0079】

これらの値は楕円弧の稜線を生成するのに使用され、その更なる処理については後述する。

【0080】

図45(a)に示す例を継続すると、上述の検査は、直線稜線が結合の右側に対して生成されなければならないことを示すだろう。結合は第1の右側稜線451の終点から第2の右側稜線450の始点までをリンクする。

【0081】

図45(b)は、異なるストローク経路の同じ側の稜線455及び456が結合しない状況を示す。対応する頂点460及び461から延出し、稜線455及び456と関連付けられた制御点又は焦点を中心に湾曲するように新規の稜線を作成する。また、図45(b)は、結合しない対応する逆方向の稜線457b及び457aを示す。新規の稜線が頂

10

20

30

40

50

点 4 5 8 と 4 5 9 との間に挿入され、経路の終結を提供する。ストロークに対する影響がゼロであるので、これは直線稜線である。

【 0 0 8 2 】

3 . 4 . 4 . 同方向又は逆方向稜線結合のストロッキング

結合をストロークする技術の上記説明では、ストローク対象の結合を形成する 2 本の元の稜線が同じ又は反対の方向をいつ有するのかを示すための検査について述べた：

$$Y_{n_1} X_{n_2} = Y_{n_2} X_{n_1}$$

ここで、 (X_{n_1}, Y_{n_1}) はストローク対象の入口稜線の終了に対する左法線ベクトルであり、 (X_{n_2}, Y_{n_2}) はストローク対象の出口稜線の開始に対する左法線ベクトルである。

【 0 0 8 3 】

更に、 $X_{n_2} = X_{n_1}$ である場合、左法線ベクトルは等しいため、入口稜線及び出口稜線は結合において同じ方向を有する。結合をストロークするために追加の稜線は必要とされない。

【 0 0 8 4 】

$Y_{n_1} X_{n_2} = Y_{n_2} X_{n_1}$ であるが $X_{n_2} \neq X_{n_1}$ である場合、入口稜線及び出口稜線は結合において反対方向であり、後述するように結合に対してエンドキャップを生成しなければならない。

【 0 0 8 5 】

3 . 4 . 5 . 経路の終了でのエンドキャップの生成

エンドキャップは、ストローク対象の閉じられていない経路の終端点に対して生成される。また、エンドキャップは入口稜線及び出口稜線の方向が反対の場合（上述のように）に稜線間の結合に対して生成されなければならない。

【 0 0 8 6 】

プロセスは楕円弧を使用して終端点に対するエンドキャップを生成する。ストロークのエンドキャップの例が図 1 8 (a) に示される。図 1 8 (a) は、点 1 9 3 で終端するストローク対象の経路 1 9 2 の元の稜線を示す。左側ストローク稜線 1 9 5 及び右側ストローク稜線 2 0 0 は、それぞれ終点 1 9 6 及び 1 9 8 で終端するように描かれている。終端稜線の終点に対して成分 (X_n, Y_n) を有する左法線ベクトル 1 9 4 が示される。

【 0 0 8 7 】

エンドキャップを生成するために、楕円弧が以下の特性を有するように配置される：

- 弧は左側終点 1 9 6 で開始し、右側終点 1 9 8 で終了し、
- 弧の中心は元の経路点 1 9 3 であり、
- 弧の半径は左法線ベクトル 1 9 4 の長さであり、
- 弧は円の周りを時計回りに移動する。

有効な左 z - レベル参照及び / 又は有効な右 z - レベル参照（有効なストローク z - レベル参照に加えて）を有する経路をストロークする際に、これはストロークされた経路が塗りつぶし対象の閉じた領域の一部を形成することを示す。このような経路に対して、任意のエンドキャップに追加の 2 本の直線稜線を追加する必要がある。

【 0 0 8 8 】

この場合、90 度時計回りに回転された終端稜線の終点に対する左法線ベクトルに等しくなるように、成分 (X_{n_knee}, Y_{n_knee}) を有する新規の左法線ベクトル 1 9 9 が作成される。続いて、終端点 1 9 3 (X_j, Y_j) の座標及び成分 (X_{n_knee}, Y_{n_knee}) を有する新規の左法線ベクトル 1 9 9 を使用して k n e e 座標 1 9 7 (X_{knee}, Y_{knee}) が生成される：

$$X_{knee} = X_j + X_{n_knee}, Y_{knee} = Y_j + Y_{n_knee}$$

図 1 8 (b) は追加の 2 本の稜線 2 0 7 a 及び 2 0 7 b を示す。両稜線は k n e e 点 1 9 7 で開始し、ストローク対象の元の稜線 1 9 3 の終端点で終了する。第 1 の追加の稜線 2 0 7 a は追加の左側のストロークされた稜線であり、第 2 の追加の稜線 2 0 7 b は追加の右側のストロークされた稜線である。z - レベル参照が左側のストロークされた稜線及び右側のストロークされた稜線へと割り当てられる方法が以下に記述される。

【 0 0 8 9 】

10

20

30

40

50

3.4.6. ストロークされた稜線とストロークされていない稜線との間のエンドキャップ

エンドキャップは、ストローク塗りつぶしを参照する稜線がストローク塗りつぶしを参照しない稜線により経路においてたどられるときにも生成される。図28(a)は部分的にストロークされた三角形を示す。頂点275は、ストロークされた稜線276がストロークされていない稜線277に結合する箇所である。エンドキャップが頂点275において生成される。

【0090】

このエンドキャップは、前節に示したのと同じ方法、すなわち、経路の終了において生成されるエンドキャップに対して使用される同じ方法と後述する追加のステップで構成される。この方法を適用した結果が図28(b)に詳細に示されている。

10

【0091】

形状の内部の塗りつぶし、すなわち、稜線278により参照される左側塗りつぶしを考慮する。これにより、小さなエンドキャップ稜線280の追加が内部の塗りつぶしが稜線の閉じた集合により完全に結ばれることを確実にすることが明らかである。稜線279、280、282、及び278は、結合の領域における形状の塗りつぶしを取り囲む稜線の集合の中にある。追加の稜線(不図示)が、結合内にはない領域における塗りつぶしを取り囲む。従来技術においては周知であるが、形状を塗りつぶす方法は閉じようとする形状によって決まる。ワインディング規則及びワインディングカウントが稜線により縛られる領域を塗りつぶすのに使用される場合は特にそうである。

20

【0092】

図28(b)に示す稜線278は、ストロッキング方法によって生成されたのではない唯一の稜線である。この稜線は入力稜線の集合から得られたものであり、出力稜線の集合に含まれる。

【0093】

3.4.7. 不透明なストロークに対するz-レベル割当て

座標の順序付けられた集合が入力として提供され、その座標の順序付けられた集合がストロークされた経路を形成する場合、左z-レベル参照及び右z-レベル参照に加えて、有用ストロークz-レベル参照及びペン幅が入力として必要である。ストロークに使用されるz-レベルと経路を塗りつぶすのに使用されるz-レベルの書式には差がない。一度座標の順序付けられた集合が稜線の順序付けられた集合へと処理されると、上述の技術を使用してストロークすることができる。モジュール616は左側ストローク稜線の集合と右側ストローク稜線の集合とを生成する。モジュール616が左z-レベル、右z-レベル、及びストロークz-レベルを入力として受け取った場合、ストロークz-レベルは不透明であると判定され、生成された左側ストローク稜線は：

30

- 入力として受信された左z-レベルを参照する左z-レベル参照、
- 入力として受信されたストロークz-レベルを参照する右z-レベル参照を割り当てられ、生成された右側ストローク稜線は：
- 入力として受信されたストロークz-レベルを参照する左z-レベル参照、
- 入力として受信された右z-レベルを参照する右z-レベル参照を割り当てられる。

40

【0094】

本節では、左ストローク稜線又は右ストローク稜線への参照は、稜線の方角に従って見たときにストローク稜線の外側境界上の稜線への参照である。この点に関して、稜線がディスプレイの左上から右下へと向かうときには、左ストローク稜線は稜線の右側に出現するであろう。

【0095】

このz-レベル割当てが使用される場合、ストロークされた経路の元の稜線は破棄され、生成された左側ストローク稜線及び右側ストローク稜線により完全に置き換えられる。

【0096】

一例が図51(a)から図51(e)に示される。図51(a)は、上述のストローク

50

ング方法に対する入力稜線の集合を示し、この入力稜線が閉じた経路を定義する。稜線 5 3 3、5 3 2、及び 5 3 4 は左 z - レベル 5 3 0、右 z - レベル 5 3 1、及びストローク z - レベル 5 2 9 と関連付けられる。不透明なストロークの場合、入力稜線 5 3 3 に対するストロークング方法から出力される稜線が、z - レベル割当てと共に図 5 1 (d) に示される。図 5 1 (a) の経路をストロークした視覚的な結果が図 5 1 (b) に示される。

【 0 0 9 7 】

尚、生成された左側ストローク稜線 5 3 5 は、入力として提供された左 z - レベル 5 3 0 を参照する左 z - レベル参照 5 3 8 を有すると共に、入力として提供されたストローク z - レベル 5 2 9 を参照する右 z - レベル参照 5 3 9 を有する。また、生成された右ストローク稜線 5 3 6 は、入力として提供されたストローク z - レベル 5 2 9 を参照する左 z - レベル参照 5 4 0 を有すると共に、入力として提供された右 z - レベル 5 3 1 を参照する右 z - レベル参照 5 4 1 を有する。元のストローク稜線 5 3 3 は破棄される。

【 0 0 9 8 】

3 . 4 . 8 . 透明なストロークに対する z - レベル割当て

上述のものに対する代替の z - レベル割当てについて説明する。割当ては、ある程度の透明度のストローク z - レベルを有する稜線の順序付けられた集合のストロークングに特に適している。z - レベル割当てにおいて、生成された左側ストローク稜線には：

- ゼロの左 z - レベル参照、
 - 入力として受信されるストローク z - レベルを参照する右 z - レベル参照
- が割り当てられ、生成された右側ストローク稜線には：
- 入力として受信されるストローク z - レベルを参照する左 z - レベル参照、
 - ゼロの右 z - レベル参照が割り当てられる。

【 0 0 9 9 】

この z - レベル割当てが使用される場合、元の稜線は破棄されない - ストロークングプロセスの出力は元の稜線の集合、生成された左側ストローク稜線の集合、及び生成された右側ストローク稜線の集合の和集合である。元の稜線には、入力左 z - レベル参照として提供された左 z - レベル参照と入力右 z - レベル参照として提供された右 z - レベル参照が割り当てられる。

【 0 1 0 0 】

図 5 1 (a) は、上述のストロークング方法に対する入力稜線の集合を示す。稜線 5 3 3、5 3 2、及び 5 3 4 は左 z - レベル 5 3 0、右 z - レベル 5 3 1、及びストローク z - レベル 5 2 9 と関連付けられる。透明なストロークの場合、入力稜線 5 3 3 に対するストロークング方法から出力された稜線は、z - レベル割当てと共に図 5 1 (e) に示される。図 5 1 (a) の経路をストロークした視覚的な結果は図 5 1 (c) に示される。

【 0 1 0 1 】

尚、生成された左側稜線 5 4 2 は、ヌルの左 z - レベル参照 5 4 5 と入力として提供されるストローク z - レベル 5 2 9 を参照する右 z - レベル参照 5 4 6 とを有する。元の稜線 5 3 3 は破棄されず、入力として提供される左 z - レベル 5 3 0 を参照する左 z - レベル参照 5 5 0 と入力として提供される右 z - レベル 5 3 1 を参照する右 z - レベル参照 5 4 9 とを有する。また、生成された右側稜線 5 4 3 は、入力として提供されるストローク z - レベル 5 2 9 を参照する左 z - レベル参照 5 4 7 とヌルであることを参照する右 z - レベル参照 5 4 8 とを有する。

【 0 1 0 2 】

図 6 3 は、ストロークされることが望まれ、複数の有向稜線 6 3 0 2、6 3 0 4、6 3 0 6、及び 6 3 0 8 により形成される経路 6 3 0 0 を示す。図に示すように、頂点 6 3 1 0、6 3 1 2、6 3 1 4、6 3 1 6、及び 6 3 1 8 のお陰で有向稜線は延出 / 結合する。

【 0 1 0 3 】

この例では、経路 6 3 0 0 は有向稜線 6 3 0 2 から 6 3 0 8 の各々と関連付けられたストローク幅に従ってストロークすることが望まれる。この点に関して、有向稜線 6 3 0 4 及び 6 3 0 6 は同じストローク幅及び色を有し、これらの 2 本の稜線は一括的にストローク

10

20

30

40

50

ク対象の元の経路 6 3 0 0 の個別の部分を定義する。

【 0 1 0 4 】

図 1 8 (a) 及び図 1 8 (b) を参照して先に示したように、稜線の終了をストロークする際にアーティファクトが起こる可能性がある。特に、図 6 3 に示すように、異なるストローク幅を有する稜線が交差する（例えば、頂点 6 3 1 2 及び 6 3 1 6 において）場合、稜線情報から正確な合成が行なわれるように全ての稜線に対して正確なストロッキングが発生することが不可欠である。この点に関して、異なるストローク幅の結果、1つのストロークが他のストロークの上に合成される可能性があり、そうすると、不透明なストロークが使用される場合に実質的なエラーを提供する可能性がある。更に、透明なストロークが使用される場合には実質的ではないが重大なエラーが発生する恐れがある。経路 6 3 0 0 が正確にストロークされることを確実にするためには、経路 6 3 0 0 の個別の稜線部分により形成される個々のストローク経路が正確に再生されることを確実にすることが必要である。

【 0 1 0 5 】

これは、ストローク幅が変化する元のストローク経路 6 3 0 0 の頂点を識別することによって最初に行なわれる。図 6 3 から、ストローク幅が頂点 6 3 1 2 及び 6 3 1 6 において変化することが明らかである。他の全ての頂点では、ストローク幅は一定であり、作成対象の対応するストローク経路に対応する。更に、ストローク幅が変化する頂点を識別することにより、変化がない他の頂点（例えば、頂点 6 3 1 4 ）が正確にストロークされるようになる。頂点が適切に識別されると、元の経路 6 3 0 0 の個別の部分ごとに別々のストローク経路を作成できる。稜線 6 3 0 2 により定義される第 1 の個別の部分に関して、ストローク経路 6 3 2 0 及び 6 3 2 2 は、それぞれ頂点 6 3 1 2 から始まり、有向稜線 6 3 0 2 の延長線 6 3 3 8 上に位置する頂点に向かい、頂点 6 3 1 0 から延出する。頂点 6 3 1 0 を中心とする経路 6 3 2 0 及び 6 3 2 2 のストロッキングは、図 1 8 (a) において先に説明したように行なわれても良い。頂点 6 3 1 2 を中心とする経路 6 3 2 0 及び 6 3 2 2 のストロッキングは、図 1 8 (b) を参照して先に説明したように行なわれる。尚、図 6 3 は、頂点 6 3 1 2 (図 1 8 (b) に示す稜線 2 0 7 a 及び 2 0 7 b 参照) から延出する経路 6 3 2 0 及び 6 3 2 2 を強調するものである。特に、ストローク経路 6 3 2 0 及び 6 3 2 2 は、元の経路 6 3 0 0 の対応する個別の部分（稜線 6 3 0 2 により形成）を一括して包囲する。

【 0 1 0 6 】

稜線 6 3 0 4 及び 6 3 0 6 と関連付けられたストローク経路に対して同様の手法が実行される。この場合、頂点 6 3 1 2 及び 6 3 1 6 により定義される経路の両端部は、図 1 8 (b) において先に説明したものに对应する構成を組み込む。稜線 6 3 0 8 と関連付けられるストローク経路 6 3 2 8 及び 6 3 3 0 は、稜線 6 3 0 2 に対するものと同様に作成される。重要なことは、これらの例では、ストローク経路が、ストローク幅が変化する経路上の点にあるものとして識別される頂点を通過する必要があることである。

【 0 1 0 7 】

図 6 3 の構成の拡張を図 5 1 (b) 又は図 5 1 (c) を参照して理解することができるだろう。図 5 1 (b) 又は図 5 1 (c) において、閉じた経路が示される。図 6 3 の構成は、個別の部分を組み込む閉じた経路が、経路の内部がネガティブワインディング規則及び図 5 1 (a) から図 5 1 (e) を参照して先に説明した塗りつぶし規則を使用して正確に塗りつぶしできるように、ストロークできるようにする。このようにして、前に説明した元の経路の稜線を左塗りつぶし及び右塗りつぶしを有するストローク経路を定義する稜線と取り換える方法は、閉じた経路の内部とストロークされた部分及びその内部に対する結果的な塗りつぶしレベルとを定義するのに使用することができる。

【 0 1 0 8 】

3 . 4 . 9 . ストロッキング基本要素の変換

ストロッキングがレンダ空間において行なわれる場合、ストロッキングモジュールにより生成される線、ベジェ曲線、及び弧は、変換する必要がない。しかし、ストロッキング

10

20

30

40

50

がオブジェクト空間で行なわれる場合、これらの基本要素は形状の元の稜線と同じ変換を受けなければならない。

【 0 1 0 9 】

ストローク線及びベジェ線は、第 3 . 2 節で考察したように、線及びベジェ曲線を整形するために同様の方法で変換される。一方、ストロークエンドキャップ及び結合は、別の手順を踏まなければならない。これは、アフィン変換を円弧に適用した結果が汎用的な楕円弧であるからである。

【 0 1 1 0 】

汎用型楕円弧は図 1 9 に示される。下に有る楕円 2 1 1 は長軸 2 0 8、短軸 2 0 9、中心点 2 1 5、及び回転角 2 1 0 により記述することができる。この楕円上にある楕円弧フラグメント 2 1 2 は、開始 Y 座標 2 1 3、終了 Y 座標 2 1 4、及びフラグメント方向（時計回り又は反時計回り）の更なる提供により完全に記述される。楕円フラグメント 2 1 2 の場合、方向は反時計回りである。

10

【 0 1 1 1 】

下の円及び変換から楕円座標を取得するには幾つかの手法がある。1つの手法は、以下の式の p を法とする 2 つの解を見つけ出すことである：

$$\tan 2\theta = (2ab + 2cd) / (a^2 - b^2 + c^2 - d^2)$$

ここで、

$$\Gamma = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}$$

20

は変換行列の非平行移動部分である。

【 0 1 1 2 】

正規化された長軸ベクトル及び短軸ベクトル（楕円の中心に対して且つ単位円に関して）は、? の 2 つの解に対して以下の式により得られる：

$$A = \Gamma \begin{vmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{vmatrix}$$

これらの正規化された軸（又はその反対）A' は第 1 象限にあるだろう。事前に変換された円の半径を掛け合わせたこの軸ベクトルにより、楕円の長軸の長さ軸ベクトルが得られる。水平位置からの軸ベクトルの角度により楕円の回転が得られる。円の半径を掛け合わせた他方の軸ベクトルの長さにより楕円の短軸の長さが得られる。

30

【 0 1 1 3 】

楕円の中心は、ユーザが提供した変換を円の中心に適用することによって見つけれられる。楕円の開始座標及び終了座標は、同じ変換を元の円の開始座標及び終了座標に適用することによって見つけれられる。

【 0 1 1 4 】

ユーザ提供の変換は 1 次元で反転する。この場合、弧フラグメントの方向は変更されなければならない。変換が反転しているか否かを検査するためには、ベクトル

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \text{ 及び } \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$$

40

を取り上げ、G を適用し、結果のベクトルの水平位置からの回転を判別するだけで十分である。2 つのベクトルは 1 8 0 度未満の角度を刻む。

【 0 1 1 5 】

$$\Gamma = \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$$

がこの角度の反時計回り側にある場合、変換は逆である。反時計回り側でない場合、変換は逆にならない。

【 0 1 1 6 】

50

3.5. フィルタリング

開始座標(X_s, Y_s)及び終了座標(X_e, Y_e)の観点から、曲線に対してのみは追加の制御座標(X_c, Y_c)の観点から稜線を記述する座標を生成した後は、次のプロセスは明らかに出力フレームに影響しない稜線を破棄することである。これは、図46に示されるフィルタリングプロセス470である。処理のこのステージでは、稜線の全ての座標は「レンダ空間」(変換済であるので)にあり、そのため、ディスプレイの境界座標と直接比較することができる。例えば、フレームが、幅 w 及び高さ h を有し、フレームの左上が(0, 0)、右下が($w - 1, h - 1$)により記述される場合、直線稜線は以下の場合に安全にフィルタリング(すなわち、破棄)することができる:

($X_s \geq w$) AND ($X_e \geq w$) // 右側に外れる場合

10

OR

($Y_s < 0$) AND ($Y_e < 0$) // 上側に外れる場合

OR

($Y_s \geq h$) AND ($Y_e \geq h$) // 下側に外れる場合

フィルタリングのために、グリフはグリフの右上端から左下端へと伸びる直線稜線であるかのように扱われる。

【0117】

曲線(追加の制御座標を有する)に対する同様の検査は以下の通りである:

($X_s \geq w$) AND ($X_c \geq w$) AND ($X_e \geq w$) // 右側に外れる場合

OR

20

($Y_s < 0$) AND ($Y_c < 0$) AND ($Y_e < 0$) // 上側に外れる場合

OR

($Y_s \geq h$) AND ($Y_c \geq h$) AND ($Y_e \geq h$) // 下側に外れる場合

水平な直線稜線(すなわち、 $Y_s == Y_e$)もフィルタリングされる。

尚、ディスプレイの左側から完全に外れた稜線は破棄されない - このような稜線は表示出力に影響しない。

【0118】

3.6. 稜線トラッキングパラメータの生成

図46において、以下のプロセス469の目的は、稜線を修正された表現へと変換することであり、トラッキングパラメータの計算を含んでも良い。この修正された表現は、後続のモジュールによる処理により適しており、修正された表現は少なくとも以下のものを含む:

30

- 開始座標(X, Y)、
- 左 z -レベルへの参照及び/又は右 z -レベルへの参照、
- 終了 Y 座標、及び
- トラッキングパラメータ。

【0119】

ここでは、用語「トラッキングパラメータ」は、別途記載のない限り、 Y の単位増分に対して稜線の X 座標を増分的に計算できるようにする1つ以上のパラメータを記述するのに使用される。例えば、直線は開始座標(X_s, Y_s)、終了 Y 座標 Y_e 及び Y 座標(すなわち、傾斜)における単位ステップ変更に対応する X 座標における変更を表現するデルタ X 項により記述することができる。デルタ X 項は、稜線に対する単一のトラッキングパラメータであるだろう。

40

【0120】

TCIEシステム699は、常に左上から右下にかけてレンダリングを行なうので、稜線(直線又は曲線)は開始 Y 座標よりも大きい終了 Y 座標を有するように指定する必要がある。これは、開始 Y 座標と終了 Y 座標とを比較し、必要に応じて開始座標と終了座標とを交換することによって確実にすることができる。開始座標と終了座標とが交換される場合、左 z -レベル参照及び右 z -レベル参照も交換されなければならない。

【0121】

50

3.6.1. 直線稜線トラッキングパラメータの生成

直線はトラッキングパラメータとしてデルタX項を使用することで記述できることに付いて既に説明した。しかし、デルタXは小数データを含むことが要求されることが多い。浮動小数点又は固定小数点形式を使用してデルタXを表現する代替の方法として、より正確な表現は整数部分と傾斜のための残り部分を格納することである。

【0122】

ソフトウェアの実現例では、このプロセスはC言語コードで実現され、傾斜の2つの部分を計算しても良い：

$$\text{Grad} = (X_e - X_s) / (Y_e - Y_s)$$

$$\text{Ient} = (X_e - X_s) \% (Y_e - Y_s)$$

10

ここで、(Xs,Ys)は稜線の開始座標であり、(Xe,Ye)は稜線の終了座標である。

【0123】

適切な書式で記述される稜線に対して、上述のGrad項及びIent項が、開始座標(Xs,Ys)、終了Y座標(Ye)、左z-レベル参照及び右z-レベル参照、及び左フラグ(ブール値)と共に提供される：

(Xe < Xs)の場合、左フラグ = TRUE

(Xe ≥ Xs)の場合、左フラグ = FALSE

3.6.2. 2次ベジェ曲線トラッキングパラメータの生成

上述の図46のステップ465は曲線ごとに以下のものを生成する：

- 開始座標、
- 制御座標、及び
- 終了座標。

20

【0124】

曲線の座標は既に変換されている(ステップ468での座標の対応する順序付けられた集合の処理中)ので、曲線の座標は「レンダ空間」中の位置に関連する。図7は、起点(アニメーション61のフレームの左上を表現)とX軸及びY軸(それぞれ63及び62)とにより示されるレンダ空間中の開始座標58、制御座標59、及び終了座標60により表現されるベジェ曲線の例を示す。開始座標58(Xs,Ys)、制御座標59(Xc,Yc)、及び終了座標60(Xe,Ye)から2次ベジェ曲線に対するトラッキングパラメータを生成するプロセスを図41を参照して説明する。

30

【0125】

図41において、第1のステップ403では、開始座標、制御座標、及び終了座標が同一直線上にある場合に関して検査を行なう。同一直線上にある場合、ステップ404において、制御座標は無視され、直線稜線に対して説明されたように稜線に対するトラッキングパラメータが計算される。

【0126】

次のステップ405では、2次ベジェ曲線をチェックし、Yにおいて単調であるか否かを確認する(すなわち、各Y座標に対して曲線が通過する唯一の対応するX座標がある)。例えば、図7のベジェ曲線は明らかにYにおいて単調ではない。このような非単調な2次ベジェ曲線はYにおいて単調な2つの等価な曲線稜線を使用して記述される必要がある

40

以下の論理は、開始点(Xs,Ys)、制御点(Xc,Yc)、及び終了点(Xe,Ye)により定義される2次ベジェ曲線が2つの曲線稜線を必要とするか否かを判定するのに使用することができる：

$\text{sign}()$ をオペランドが正の場合にブール値TRUE(及びオペランドが負の場合FALSE)を戻す関数であるとする：

$$(\text{sign}(Y_s - Y_c) = \text{sign}(Y_s - 2Y_c + Y_e))$$

AND

$$(|Y_s - Y_c| < |Y_s - 2Y_c + Y_e|)$$

である場合、ベジェは2つの曲線稜線を必要とする。

【0127】

50

2本の曲線稜線が必要であると判定される場合、元の非単調ベジェ上の点(X_{split}, Y_{split})は以下の公式を使用して計算される:

$$X_{split} = \{ X_s (Y_e - Y_c)^2 + 2 X_c (Y_s - Y_c) (Y_e - Y_c) + X_e (Y_s - Y_c)^2 \} / (Y_s - 2 Y_c + Y_e)^2$$

$$Y_{split} = (Y_s Y_e - Y_c^2) / (Y_s - 2 Y_c + Y_e)$$

ステップ409において、元の非単調2次ベジェを表現する2つの単調曲線稜線が以下のものを使用して作成される:

- 開始座標 (= 元の非単調2次ベジェの開始座標(X_s, Y_s)) と、
- 終了座標(X_{split}, Y_{split})とを有する
- 第1の曲線稜線
- 開始座標(X_{split}, Y_{split})と、
- 終了座標 (= 元の非単調2次ベジェの終了座標(X_e, Y_e)) とを有する
- 第2の曲線稜線

稜線(直線又は曲線)が開始Y座標よりも大きい終了Y座標を有するように指定される必要があることが既に示されている。これは、ステップ406において各曲線の開始Y座標と終了Y座標とを比較し、ステップ410において必要に応じて開始座標と終了座標とを取り換えることによって確実にすることができる。開始座標と終了座標とが取り換えられる場合、左z-レベル参照と右z-レベル参照も取り換えられなければならない。

次のステップ407では、曲線の一部がレンダリング中のフレームの上方にある(すなわち、 $Y = 0$ がフレームの最上部を表現する場合に0未満である開始Y座標 Y_s を有する)場合に、曲線を切り取るように動作する。最上の座標 Y_{top} は以下の式により判定される:

$$Y_{top} = \max(0, Y_s)$$

ここで、 $\max(a, b)$ は、2つのオペランドa及びbのうちの大きい方を戻す関数である。

S

次の検査では、曲線ごとに2次多項フラグメント(QPF)として曲線を記述する必要があるか否かを判定する。これは、後続の2次方程式を解く際に0での割り算を回避するのに必要である。開始点、終了点、及び制御点に基づくこの状況に対する簡易検査が以下に示すようにステップ413において行なわれる:

$$Y_s + Y_e = 2 Y_c$$

は曲線がQPFであることを暗示する。

【0128】

曲線がQPFであると判定される場合、3つのトラッキングパラメータA、C、及びDがステップ411において生成される。これらのトラッキングパラメータは以下に示すように曲線の開始点、終了点、及び制御点と最上座標 Y_{top} から得られる:

与えられる中間値は以下の通りである:

$$A_i = \{ Y_e (X_s Y_e - X_c Y_s) + Y_s (X_e Y_s - X_c Y_e) \} / (Y_e - Y_s)^2$$

$$C_i = (4 X_c Y_c - 2 X_s Y_e - 2 X_e Y_s) / (Y_e - Y_s)^2$$

$$D_i = (X_s + X_e - 2 X_c) / (Y_e - Y_s)^2$$

A、C、及びDは以下のようにして得られる:

$$A = A_i + C_i Y_{top} + D_i Y_{top}^2$$

$$C = C_i + D_i (2 Y_{top} + 1)$$

$$D = 2 D_i$$

ステップ413において曲線がQPFではないと判定される場合、トラッキングパラメータA、B、C、及びDはステップ408において生成される。A、B、C、及びDは以下の計算により開始座標、終了座標、制御座標、及び最上座標 Y_{top} から得られる:

$$X_g = X_s - X_e$$

$$Y_g = Y_s - Y_e$$

$$X_h = X_c - X_e$$

$$Y_h = Y_c - Y_e$$

10

20

30

40

50

$$Y_{term} = Y_g - 2Y_h$$

$$mix = X_g Y_h - X_h Y_g$$

とすると：

$$B = (X_g - 2X_h) / Y_{term}^2$$

$$A = (2mix \times Y_h) / Y_{term}^2 + B(Y_{top} - Y_e) + X_e$$

$$D = (Y_{term} \times mix^2) / Y_{term}^4$$

$$C = (mix \times Y_h^2) / Y_{term}^4 + D(Y_{top} - Y_e)$$

3.6.3. 符号の判定

パラメータ A、B、C、D は後述のプロセスが以下の形式の式を使用して 2 次ベジェ曲線の X 座標を追跡する際に使用する：

$$x = A \pm 2\sqrt{C}$$

トラッキングパラメータを準備する際に図 4 1 の最終ステップ 4 1 2 は、平方根項が A に加算されるべきか、あるいは、A から減算されるべきかを判定する。以下の擬似コードは A、Xs、Ys、Xe、Ye、及び D に基づいて使用することができる。ここで、「sign = +1」は平方根項の加算を示し、「sign = -1」は平方根項の減算を示す：

```
if (A > 0) sign = -1;
else if (A < 0) sign = +1;
else
{
    if (Ys < Ye) sign = -1;
    else sign = +1;
    if (D < 0) sign = -sign;
    if (Xs < Xe) sign = -sign;
}
```

3.6.4. 楕円弧トラッキングパラメータの生成

ステップ 4 6 6 (図 4 6 を参照して説明) は弧ごとに以下のものを生成する：

- 楕円長軸半径及び楕円短軸半径「a」及び「b」、
- 水平「θ」からの楕円角(軸 a の)、
- 楕円中心(x,y)、
- 弧の開始座標(xs,ys)及び終了座標(xe,ye)、及び
- 左 z - レベル参照及び右 z - レベル参照

楕円は Y に対してのみ曲がり、X に対してのみスケールされた円として記述することができる。このため、楕円トラッキングを簡略化するために、TCIE システム 6 9 9 は全ての楕円を変換された円として扱う。

【0129】

楕円の稜線を変換する際にトラッキングパラメータ 4 6 9 の計算が行われなければならない第 1 のステップは、楕円の下に位置する円を判定する。図 2 0 はこのプロセスを実証する。楕円 2 1 6 は斜めスロット係数により直線の楕円 2 1 7 と関連する。この曲がりの大きさは線 2 1 8 の傾斜である。この線は 2 1 6 の軸ではないが、楕円の最低範囲から最高範囲まで延出する線である。

【0130】

この線の高さ(最低点から中心へかけての)は、以下の公式によって計算することができる：

$$h = \sqrt{b^2 \cos^2(\theta) + a^2 \sin^2(\theta)}$$

この線(最低点から中心にかけての)は以下の式により示される：

$$w = \{ \cos \theta \sin \theta (b^2 - a^2) \} / h$$

従って、曲がり「e」は：w/hとなる。

【0131】

楕円 2 1 7 は高さ h を伴う円 2 1 9 へと変換される。これは単に換算係数：

10

20

30

40

50

$$f = h^2 / (a b)$$

を楕円 2 1 7 に適用することで達成される。

【 0 1 3 2 】

長さよりも幅の方が格段に大きい楕円（すなわち、 $a \gg b$ and b が小さい）に関しては、生成された円を変換することでは十分な解像度を得られず、結果的な楕円はむらのあるものとなる。この問題はスーパーサンプリングにより解決される - より半径の大きい円が追跡され、数本の線は変換前にまとめられる。

【 0 1 3 3 】

スーパーサンプリングのための円のサイズを判定するための保守的な手法は、 $a > 2 * scale * b$ である間、換算係数（1 に初期化）を 2 倍にし続けることである。この手法では、 $a \geq b$ 及び $-90 < \theta < 90$ であると想定し、 $-45 < \theta < 45$ の場合にのみ必要である。

【 0 1 3 4 】

後述するように、円はBresenhamの円アルゴリズムの修正を使用して追跡される。リアルタイムオブジェクトレンダリングの性質により、Yにおいて単調増加するフラグメントのみが処理される。このため、図 4 6 のステップ 4 6 9 により行なわれる第 2 のステップは、楕円の上側又は下側の頂点を横断する弧フラグメントを 2 つ以上のフラグメントへと分割することである。

【 0 1 3 5 】

この分割の 1 つの可能な実現例を説明する。まず、楕円開始座標及び楕円終了座標が、曲がり「e」とスケール「f」を適用することにより円の開始座標及び終了座標へと変換される。次に、以下のアルゴリズムが実行される。このアルゴリズムは、開始点（S）及び終了点（E）と方向（d）（時計回り又は反時計回り）とを受け入れる。更に入力されるのは円の最上点（T）及び最下点（B）であり、それぞれ $(x_c, y_c - h)$ 及び $(x_c, y_c + h)$ により示される。アルゴリズムにより開始 y 座標、終了 y 座標、及び円「側面」（左又は右）から成るフラグメントのリストが生成される。

【 0 1 3 6 】

図 6 7 を考察すると、S 及び E の x 座標が円の中心 (x_c, y_c) の x 座標に対してステップ 6 7 0 1 において比較される。S と E とが反対側に位置する場合、ステップ 6 7 0 2 において、円の最上部又は最下部が横断されるか否かを確認するための検査が行なわれる。検査は、S が左側に位置し且つ d が時計回りであるか、あるいは、S が右側に位置し且つ d が反時計回りであるかを検査する。真の場合、円の最上部が横断され、出力は 6 7 0 3 において示されるようになる（T - - > S、T - - > E）。円の側面がセグメントの最低点の側から続き、6 7 0 4 に示す場合、出力は（T - - > S（L）、T - - > E（R））になる。図 6 7 において 6 7 0 4 及び 6 7 0 5 は可能な構成であり、左右対称に関連している。この考察の残りの部分では、全ての出力がセグメントの最低点の側面を継承するであろうことが理解される。ステップ 6 7 0 2 において、円の最下部が横断されることを検査が示す場合、出力は 6 7 0 6 において示され、可能な構成は 6 7 0 7 及び 6 7 0 8 において示される。ステップ 6 7 0 1 において、S 及び E が円の同じ側で見出される場合、ステップ 6 7 0 9 において判定されるように E が S の上方にある場合、セグメントの終点及び方向はステップ 6 7 1 0 において示されるように取り換えられる。これにより、更なる考察が簡略化される。

【 0 1 3 7 】

円の同じ側に S 及び E がある場合を続けて考える。ステップ 6 7 1 1 において、S 及び E が共に T 及び B を横断するか、あるいは、いずれも横断しないかが判定される。条件は、S 及び E が左側に位置し且つ d が時計回りであるか、あるいは、S 及び E が右側に位置し且つ d が反時計回りであるかである。真の場合、6 7 1 2 において示すように、出力（S - - > E）及び可能な構成は 6 7 1 3 及び 6 7 1 4 において示される。偽の場合、ステップ 6 7 1 5 において示すように、出力は（T - - > B、T - - > S、E - - > B）である。この場合、T - - > B セグメントは S 及び E の反対側に位置することになる。可能な

10

20

30

40

50

構成は 6 7 1 6 及び 6 7 1 7 において示される。

【 0 1 3 8 】

3 . 6 . 5 . グリフ稜線トラッキングパラメータの生成

グリフは T C I E システムパイプライン 6 9 9 の下位の部分により特殊な稜線として扱われる。このため、ストローキング / モーフィング / 変換モジュール 6 1 6 はグリフ記述を稜線記述へと変換しなければならない。

【 0 1 3 9 】

T C I E システム 6 9 9 は、左稜線ではなく右稜線によりグリフを追跡する。従って、(Sx,Sy)がストローク / モーフ / 変換モジュール 6 1 6 に提供されたグリフの左上座標である場合、Wはグリフの幅であり、Hはグリフの高さである：

- グリフ稜線の開始座標は (Sx+W-1,Sy)であり、
- 左 z - レベルへの参照は「イン」z - レベルに設定され、
- 右 z - レベルへの参照は「アウト」z - レベルに設定され、
- 終了 Y 座標は Sy+Hである。

グリフ固有のトラッキングパラメータはグリフを表現するビットマップとグリフの幅とから成る。

【 0 1 4 0 】

4 . ソーティング

ストローキング / モーフィング / 変換モジュール 6 1 6 により生成される稜線の集合は、図 5 6 のソーティングモジュール 6 1 7 へと供給される。ソーティングモジュール 6 1 7 は、Y 軸の値を 1 番目に優先して昇順とし、X 軸の値を 2 番目に優先して昇順としながらこれらの稜線が順序付けられる（すなわち、稜線は厳密に Y においてソートされ、Y 値を共有する稜線の部分集合ごとに X においてソートされる）ように再度順序付けを行なう。レンダリングプロセスの後の各ステージが「画素順次式に」実行可能であるように、稜線はこのように順序付けられる必要がある。画素順次式とは、レンダリングが一度に 1 画素実行され、画面の左上の画素から開始し、画素の次の行へと下る前に画素の各行を左から右へ進み、最後に処理される画素は画面の右下にある画素である。画素順次式レンダリングは、従来のレンダリングシステムにより使用されるランダムアクセスフレーム格納を行なう必要がなく、メモリの使用を削減し、通常、レンダリング速度を向上させる。X 軸及び Y 軸の方向及び優先順位に関してここで使用される規則は、上述のシステム 6 9 9 の動作に支障をきたすことなく、任意の代替の（ただし、直交の）規則と取り変えることができることは、当業者には明らかであるだろう。

【 0 1 4 1 】

ソーティングモジュール 6 1 7 は、周知の基数ソートアルゴリズムの使用によりその機能を達成する。基数ソートアルゴリズムは、部分ソートのシーケンスを実行することによって要素の集合をソートする。部分ソートの各々は、要素ごとにソーティングインデックスの部分のみに対してソートすることによって行なわれる（各ステージで使用されるソーティングインデックスの部分は基数の対数の底 2 とビット長において等しい）。ソーティングインデックスのこの部分は、どのソーティングピンに要素を配置するかを選択するのに使用される。必要なソーティングピンの数は基数の数に等しい（すなわち、必要なソーティングピンの数はソーティングインデックスの各部分により表現可能な値の総数に等しい）。要素は各ソーティングピンに配置されるので、既存の順序はピン間にまたがっては破損するが、各ピン内では維持される。これにより、順次式部分ソートが前の部分ソートにより行なわれる有用なソーティング作業を取り消さないことが確実になる。各部分ソートの最後に、全ピンの内容が順番に連結され、ソート中の要素の集合は（新規の）単純なシーケンスへと復元される。第 1 の部分ソートは、ソーティングインデックスの最下位のビットと共に動作し、後続の部分ソートは連続的にソーティングインデックスのより重要な部分と共に動作する。

【 0 1 4 2 】

基数ソートアルゴリズムは図 4 7 (a) から図 4 7 (f) により例証される。

【 0 1 4 3 】

図 4 7 (a) は、ソーティングを必要とする 1 0 個の要素のシーケンスを示す。各要素は 2 桁の 8 進ソーティングインデックスを有する。尚、8 進の数字「0、1、2、3、4、5、6、7」は、数字との混同を回避するために記号「A、B、C、D、E、F、G、H」と取り換えられる。

【 0 1 4 4 】

図 4 7 (b) は、基数 8 ソートの第 1 のステージの、図 4 7 (a) において説明した要素のシーケンスへの適用を示す。8 つのソートピンが使用され、要素はソーティングインデックスの第 1 の部分に従ってこれらのピンに配置される。この第 1 の部分ソートに対して使用されるソーティングインデックスの部分は、最下位の 3 ビット（基数 R ソートは R の対数の底 2 にビット長が等しいソーティングインデックスの部分と共に動作することに注意；この場合は 3 ビット）である。ソートインデックスの最下位の 3 ビットは、最下位の 8 進数字に対応するので、第 1 の部分ソートは、ソーティングを必要とする要素のシーケンスの縦断として記述することができる。各要素は要素のソーティングインデックスの右端の 8 進数字に対応するソーティングピンに割り当てられる。

10

【 0 1 4 5 】

図 4 7 (c) は、ソートの第 2 ステージを示す。このステージでは、8 つのソーティングピンの全ての内容が連結され、第 1 のピンの内容で開始し、最後のピンまで順次処理が進められる。この結果、ソーティングを必要とする 1 0 個の要素の新規のシーケンスが得られる。尚、この結果のシーケンスは右端の 8 進数字に対して正しく順序付けられる。最上位の 8 進数字に対して正しく順序付けられることはない。

20

【 0 1 4 6 】

図 4 7 (d) はソートの第 3 ステージを示す。このステージは、入力シーケンスが図 4 7 (c) により記述されるシーケンスであり、使用されるソーティングインデックスの部分が 2 番目の 3 ビット、すなわち、左側の 8 進数字（最上位の 8 進数字）であることを除いては、第 1 ステージの繰り返しである。ソーティングインデックスのこの部分は最上位のビットを含むので、この部分ソーティングステージは必要とされる最後の 1 つである。このステージはソーティングを必要とする要素のシーケンスの縦断として記述することができる。各要素は要素のソーティングインデックスの左端の 8 進数字に対応するソーティングピンに割り当てられる。

30

【 0 1 4 7 】

図 4 7 (e) はソートの第 4 ステージを示す。このステージはソーティングピンの内容が変更され、図 4 7 (d) に示すようになっていることを除いては、第 2 ステージの繰り返しである。このステージでは、8 つのソーティングピンの全ての内容が連結され、第 1 のピンの内容で開始し、最後のピンまで順次処理が進められる。この結果、ソーティングを必要とする 1 0 個の要素の新規のシーケンスが得られる。この結果のシーケンスは左端の（最上位の）8 進数字に対して正しく順序付けられる。右端（最下位）の 8 進数字に対して正しく順序付けられることはない。尚、同一の左端 8 進数字を共有する新規の下位シーケンス内では、右端の 8 進数字の順序は正しい。結果的に、この新規のシーケンスはソーティングインデックスに従って正しく順序付けられる。シーケンスは明瞭さを期すために図 4 7 (f) に再度描画される。

40

【 0 1 4 8 】

図 4 7 (a) から図 4 7 (f) は、6 ビット各々のソーティングインデックスを伴う 1 0 個の要素のシーケンスの基数 8 ソートを例証する。基数ソートアルゴリズムの原理を 2 つの基数の他の整数乗、他のソートインデックスサイズ、及び他のシーケンス長にまで拡張することは、当業者には明らかであろう。尚、基数サイズが大きくなると、必要な部分ソートの数（必要な部分ソートの数は基数の対数の底 2 により除算をし、四捨五入したソートインデックスのビットサイズに等しい）が削減される。基数サイズが減少すると、必要なソーティングピンの数（必要なソーティングピンの数は基数の数に等しい）が削減される。ある特定のソーティングタスクに対する基数サイズの選択は、ソーティング速度と

50

ソーティングビンにより消費されるメモリとの間のトレードオフを伴うので、最適な基数サイズは、動作環境ごとに異なるであろう。

【0149】

基数ソートアルゴリズムをグラフィックスレンダリングシステムに適用する際に、使用されるソーティングインデックスは稜線の開始点のY座標とX座標とを連結することにより作成される。Y座標の後にX座標を連結することにより、ソーティング動作が最初にYにおいてソートを行ない、続いてXにおいてソートを行なうことが確実になる。稜線がソートされた後、所望の画素順次式レンダリングはすぐに実行することができる。

【0150】

アンチエイリアシングを吸収するために、レンダリングシステム610は小画素の正確さを伴って稜線座標を記述しても良い。アンチエイリアシングについては本文書の他の箇所で詳細に説明するが、ここで言及しているのは、稜線座標がソーティング動作に影響するためである。ソーティングは、画素順次式レンダリングを促進するために行なわれるが、ソーティングインデックスの作成時に稜線座標の小画素の詳細は破棄される。小画素の正確さが小数部分の数字内に含まれる固定小数点表現で座標が表現される場合、小数部分の桁数に等しい桁数だけ座標を右シフトすることによって容易に達成される。

【0151】

基数ソートアルゴリズムの動作は、単純な最適化により幾分か加速することができる。この最適化には、ソーティングモジュール617の動作を前のモジュール(変換/モーフ/ストローキングモジュール616)の動作と部分的に重ねることを伴う。これらのモジュールの動作を厳密に分離する最適化されていないシステムでは、各モジュールの相互作用は以下のように記述することができる。変換/モーフ/ストローキングモジュール616は稜線の集合を作成する。これらの稜線は、変換/モーフ/ストローキングモジュール616にとって便利な順番を問わず作成され、その順序でシーケンスへと連結される。この稜線のシーケンスが完成すると、基数ソートの適用のために一緒にソーティングモジュール617へと供給される。上述の最適化を所有するシステムは、以下のテキストにおいて説明されるように各モジュールの相互作用を修正する。変換/モーフ/ストローキングモジュール616は、先に説明したように稜線を生成するが、連結は行なわない。稜線を連結する代わりに、第1の部分ソートの適用によりこれら进行处理するソーティングモジュール617へと直接供給される(すなわち、稜線は最下位ビットに従ってソーティングビンへと分配される)。後続の部分ソート動作は、変換/モーフ/ストローキングモジュール616がソーティングモジュール617への稜線の供給を終了した後に行なわれる。基数ソートの第1の部分ソートは、ソーティングを必要とするオブジェクトの集合の生成中に「高速で」実行されても良く、後続の部分ソートはオブジェクトの集合が完成した後でしか実行できないので、この最適化が可能になる。

【0152】

5. 稜線処理

図56において明らかなように、表示リストコンパイラ608の出力は、画面上に所望の出力(単一のフレームに対して)を記述する稜線の集合である。レンダリングエンジン610は、これらの稜線の順序付けられた集合を入力とする。尚、表示リストコンパイラ608が連続的なフレームに対して稜線を準備する間に、レンダリングエンジン610が1つのフレームに対して稜線进行处理できるようにするのに2重バッファ609を使用することができる。

【0153】

5.1. 入出力

レンダリングエンジン610を介する表示データのフローは、稜線処理モジュール614の動作で開始する。この稜線処理モジュール614のデータフローパラメータは図22(a)及び図22(b)において要約される。動画における現在のフレームは新規の稜線の順序付けられた集合232及び静止稜線の順序付けられた集合233により記述される。新規の稜線の順序付けられた集合232は、現在のフレームに対して表示リストコンパ

10

20

30

40

50

イラ 6 0 8 (先に説明)により生成された稜線から構成される。これらの新規の稜線 2 3 2 は、前のフレームに存在しないか、あるいは、前のフレームの後に新規の位置へと移動した表示オブジェクトを記述する。静止稜線の順序付けられた集合 2 3 3 は、前のフレーム上に新規の稜線として導入されてから存続する(移動していない)オブジェクトを記述する。

【 0 1 5 4 】

フレームに対して全稜線(新規 2 3 2 及び静止 2 3 3 の双方)を処理し終わった後に、稜線処理 2 4 2 は出力として z - レベル活動化モジュール 6 1 3 への入力として提供される交差メッセージ 2 4 3 の順序付けられた集合と、次のフレームのために稜線処理 2 3 9 により使用されることになる静止稜線 2 4 1 の順序付けられた集合とを生成しているだろ

10

【 0 1 5 5 】

稜線処理 2 4 2 は、現在のフレームの終了後出力表示に貢献していない稜線を破棄する役割も果たす。このような稜線は削除のためにマーク付けされる。この削除マークは外部のエンティティ(例えば、ドライバ)により配置されるため、本文書の範囲外である。各稜線が新規の稜線の順序付けられた集合又は静止稜線の順序付けられた集合から得られると、稜線処理 2 4 2 は稜線が削除のためにマーク付けされたか否かを確認する。マーク付けされている場合、稜線は次のフレーム 2 4 1 に関して静止稜線の順序付けられた集合へと転送されない。

【 0 1 5 6 】

20

5 . 2 . トップレベルの動作

単一のフレームに対する稜線処理 2 4 2 の要約が図 2 4 に示される。レンダリング対象のフレームごとに、稜線処理 2 4 2 はディスプレイを下りながら走査線から走査線へと(行から行へ)繰り返し、新規の稜線の順序付けられた集合又は静止稜線の順序付けられた集合中の任意の稜線が現在の走査線と交差する位置を計算することによって動作する。当業者は、基本的なアルゴリズムを他の走査方向へと適用することができる。

【 0 1 5 7 】

図 2 4 において、ステップ 2 5 5 のフレームの処理開始時に、現在の走査線カウンタが 0 に初期化される(例えば、最上の走査線)。ステップ 2 5 6 において判定されるように、いずれかの稜線が現在の走査線と交差する場合、この稜線はステップ 2 5 7 において処理される。現在の走査線カウンタが最後の走査線の処理が終了したことを示す場合(ステップ 2 5 8 = y e s)、そのフレームに対する処理が終了する。示さない場合、ステップ 2 5 9 において現在の走査線カウンタが増分され、後続する走査線に対する稜線の処理が行なわれる。

30

【 0 1 5 8 】

5 . 3 . アクティブ稜線トラッキング

図 2 2 (b) は、現在の走査線 2 5 7 に対する稜線を処理する際の稜線処理 2 3 9 を介するデータのフローの概要を示す。現在の走査線と交差する(従って処理を必要とする)稜線はアクティブ稜線と呼ばれ、アクティブ稜線の順序付けられた集合 2 3 6 に走査順で格納される。新規の稜線又は静止稜線の開始座標が現在の走査線と交差する場合、稜線処理 2 3 9 は、新規の稜線 2 3 4 又は静止稜線 2 3 5 からアクティブ稜線を生成する。アクティブ稜線は新規の稜線又は静止稜線とは少々異なる書式を有する - 例えば、開始座標(X_s, Y_s)を有する代わりに、アクティブ稜線は走査線ごとに更新される `current_X` フィールドを有する。`current_X` フィールドは、稜線が現在の走査線と交差する箇所に対応する。アクティブ稜線が処理されるごとに、アクティブ稜線が後続の走査線と交差する場合、次の走査線 2 3 8 に対してアクティブ稜線の順序付けられた集合へとアクティブ稜線が走査順に配置される。

40

【 0 1 5 9 】

図 2 3 は、単一の走査線(図 2 4 のステップ 2 5 7 に対応)に対する稜線処理 2 3 9 の動作をより詳細に示す。ディスプレイの第 1 の走査線をレンダリングする前に、アクティ

50

ブ稜線の順序付けられた集合 2 3 6 が空になる。この順序付けられた集合は、稜線処理 2 3 9 が新規の稜線の順序付けられた集合 2 3 2 中の新規の稜線又は静止稜線の順序付けられた集合中の静止稜線 2 3 3 の開始（終了）により交差される走査線进行处理するまで空のままであろう。このような走査線に到達するまで、稜線処理 2 3 9 はすることがない。すなわち、アクティブ稜線の順序付けられた集合が空であり（ステップ 2 4 4 において *y e s* と判定）、残存する静止稜線又は新規の稜線がない（ステップ 2 4 6 = *y e s*）か、あるいは、全ての静止稜線又は新規の稜線がレーザ走査線まで開始しない（ステップ 2 4 7 = *y e s*）。

【0 1 6 0】

アクティブ稜線の順序付けられた集合が空であり（ステップ 2 4 4 = *y e s*）、新規の稜線又は静止稜線が現在の走査線のいずれかの箇所で開始する（ステップ 2 4 6 = *n o*、ステップ 2 4 7 = *y e s*）場合、新規の稜線又は静止稜線は対応する静止の順序付けられた集合又は新規の順序付けられた集合から削除され、ステップ 2 5 0 において処理のためのアクティブ稜線へと変換される。

10

【0 1 6 1】

稜線処理 2 3 9 は、常に走査線に沿って走査順で（X 軸増加）稜線を生成しなければならない。前の走査線进行处理した結果、アクティブ稜線の順序付けられた集合に既にアクティブ稜線が存在しているかもしれない（すなわち、ステップ 2 4 4 = *n o*）。既にアクティブ稜線が存在し、現在の走査線で開始する新規の稜線又は静止稜線（ステップ 2 4 5 = *n o*）がある場合（ステップ 2 4 8 = *y e s*）、ステップ 2 4 9 において次の新規の / 静止稜線の X 座標は次のアクティブ稜線の X 座標と比較され、どちらを次に処理すべきかを判定しなければならない。3 つの稜線のソース（新規、静止、及びアクティブ）が走査順で格納されているために、処理する次の稜線は常に各ソース 1 4 の次の利用可能な稜線を考慮することによって判定することができる（図 2（a）参照）。

20

【0 1 6 2】

5 . 4 . 稜線処理の例

図 2（a）における例は、三角形形状 1 5 により部分的に覆われ閉塞される矩形形状 1 4 を示す動画の第 1 フレームの所望の出力を示す。表示画素の現在の走査線 1 6 は、この例の目的のために重畳される。現在の走査線の左端表示画素は 1 3 である。この表示画素は X 座標 0 に対応し、右側に後続する画素は X 座標 1 に対応し、以下同様に対応する。

30

【0 1 6 3】

稜線処理 2 3 9 が図 2（a）に示すフレームに対して出力を生成する前に、表示リストコンパイラ 6 0 8 はこのフレームに対する所望の出力を記述する 4 本の新規の稜線を包含する新規の稜線の順序付けられた集合を生成しているだろう（水平稜線は塗りつぶされていることに注意）。これらの 4 本の稜線は図 2（b）の現在の走査線 1 6 と交差することが示されている。稜線 1 9 及び 2 2 は矩形に対応する z - レベルをそれぞれ活動化及び非活動化する。稜線 2 0 及び 2 1 は三角形に対応する z - レベルをそれぞれ活動化及び非活動化する。

【0 1 6 4】

稜線処理 2 3 9 が図 2（b）に示す現在の走査線进行处理するまでに、稜線 1 9 及び 2 2 は新規の稜線の順序付けられた集合に存在し、稜線 2 0 及び 2 1 はアクティブ稜線の順序付けられた集合に存在するであろう。稜線 2 0 及び 2 1 は、前の（高い）走査線上で新規の稜線からアクティブ稜線へと既に変換されているだろう。

40

【0 1 6 5】

図 2 3 において概要が示されるように、稜線は現在の走査線に対して処理されることになる。要約すると、これは、例えば、稜線 1 9 を処理することを伴う（最小の X を有するため）。稜線 1 9 は、まず、任意の交差メッセージが生成される前にアクティブ稜線へと変換される。稜線 2 0 及び 2 1 は次に処理され、最終的に稜線 2 2 がアクティブ稜線へと変換されて処理されるだろう。この例では、現在の走査線に対する 4 本の稜線の処理は、図 2（c）に示す交差メッセージの集合を生成する。これらのメッセージの生成及び書式

50

については第 5 . 8 節で詳細に説明する。

【 0 1 6 6 】

5 . 5 . 稜線のアクティブ稜線への変換及び稜線持続性

図 2 3 に戻ると、処理する次の稜線が新規の稜線又は静止稜線の順序付けられた集合において始まる場合、ステップ 2 5 0 においてその稜線は最初に処理の都合上アクティブ稜線へと変換されなければならない。集合において始まらない場合、ステップ 2 5 1 において次のアクティブ稜線が得られる。処理する次の稜線が新規の稜線又は静止稜線であり、その新規の稜線又は静止稜線が削除のためにマーク付けされていない場合、新規の稜線又は静止稜線は次のフレームのために静止稜線 2 3 7 の順序付けられた集合へと配置されることになる。これにより、稜線は複数のフレームにわたって存続することができる。特定のフレーム上の稜線の削除を可能にするメカニズムを実現するには種々の方法がある。1 つの技術は、全ての稜線に識別フィールドを割り当てることであり、フレームごとにそのフレーム上で削除されるべき稜線に対応する識別フィールドの集合を提供することを考慮に入れている。代替の技術は、稜線により参照される z - レベル内でフラグを提供し、全ての参照稜線が削除されることを示すことである。

10

【 0 1 6 7 】

5 . 5 . 1 . 静止稜線の持続性

静止稜線バッファの動作の一例が図 6 8 A から図 6 8 C 及び図 6 9 A から図 6 9 C において示される。図 6 8 A から図 6 8 C は、アニメーションシーケンスの 3 つのフレーム 6 8 0 0、6 8 0 2、及び 6 8 0 4 を示す。図 6 8 A は、家 6 8 0 6 から成る第 1 のフレーム 6 8 0 0 を示す。図 6 8 B は、前のフレーム 6 8 0 0 から家 6 8 0 6 を保持するが、家 6 8 0 6 の戸口に立つ人 6 8 0 6 を追加する第 2 のフレーム 6 8 0 2 を示す。図 6 8 C は第 3 のフレーム 6 8 0 4 を示し、このフレームは家 6 8 0 6 を保持するが、人が戸口から家 6 8 0 6 の右側の位置 6 8 1 0 へと移動している。

20

【 0 1 6 8 】

図 6 9 A から図 6 9 C は、それぞれ図 6 8 A から図 6 8 C に示すフレームを生成するのに必要な処理動作の時系列を示す。図 6 8 A に示すように、家 6 8 0 6 を表現するオブジェクトは、まず、表示リストコンパイラ 6 0 8 へと入力され、新規の稜線バッファ 6 9 0 1 を生成する。新規の稜線バッファ 6 9 0 1 は、現在のフレーム 6 8 0 0 に追加される新規の稜線を含む。上述の図 1 6 (a) は、家の形状の輪郭を描く座標と、これらの座標がどのように解釈され、新規の稜線バッファ 6 9 0 1 により保持される稜線を生成するかを指し示す。入力の静止稜線バッファ 6 9 0 2 は、前のフレームから保持される静止稜線を含む。バッファ 6 9 0 1 及び 6 9 0 2 は、レンダリングエンジン 6 1 0 を介してレンダリングされ、現在のフレーム 6 8 0 0 のレンダリングされた表示 6 9 0 3 を出力する。また、図 6 9 A は、出力の静止稜線バッファ 6 9 0 4 を示す。出力の静止稜線バッファ 6 9 0 4 は、後続のフレームのために保持される静止稜線を含む。

30

【 0 1 6 9 】

図 6 9 A において、表示リストコンパイラ 6 0 8 は、変換、ストローキング、モーフィング、及びソーティングにより図 1 6 (a) の座標を処理する。この例では、モーフィング又はストローキングは必要ないが、表示リストコンパイラ 6 0 8 は座標の正しい画面位置への変換及び稜線を画面順へとソートすることに時間を費やす。処理された稜線は、レンダリング動作に備えて新規の稜線バッファ 6 9 0 1 へと配置される。入力の静止稜線バッファ 6 9 0 2 は空であるが、これはアニメーションにおける最初のフレーム 6 8 0 0 であるからである（従って、前のフレームから稜線が保持されている可能性はない）。稜線バッファ 6 9 0 1 及び 6 9 0 2 の準備が整うと、表示リストコンパイラ 6 0 8 はこのフレーム 6 8 0 0 に対する動作を中止し、レンダリングエンジン 6 1 0 がこのフレーム 6 8 0 0 に対する動作を開始する。レンダリングエンジン 6 1 0 は、稜線バッファ 6 9 0 1 及び 6 9 0 2 からの各稜線をマージし、ディスプレイ 6 9 0 3 へとレンダリングし、後続のフレームに対して保持される稜線を出力の静止稜線バッファ 6 9 0 4 へと出力する。アニメーションのこのフレーム 6 8 0 0 の処理が完了する。

40

50

【 0 1 7 0 】

図 6 8 B 及び図 6 8 C において、参照 6 8 0 8 及び 6 8 1 0 は、第 2 及び第 3 のアニメーションフレーム 6 8 0 2 及び 6 8 0 4 へとレンダリングされる人の形状の輪郭を描く座標をそれぞれ参照する。

【 0 1 7 1 】

図 6 9 B において、アニメーションの第 2 のフレーム 6 8 0 2 の処理が行なわれる。図 6 9 B の入力 of 静止稜線バッファ 6 9 0 2 は図 6 9 A の出力稜線バッファ 6 9 0 4 と同じである。これが可能であるのは、入力及び出力の静止稜線バッファがフレーム間で「ピンポン方式」で取り換えられるからである。図 6 9 B の出力の静止稜線バッファ 6 9 0 4 は「ピンポン」取換えの直後にクリアされる。

10

【 0 1 7 2 】

表示リストコンパイラ 6 0 8 は、このフレーム 6 8 0 2 に対して追加される新規の稜線の座標 6 8 0 8 を処理し、処理された稜線を新規の稜線バッファ 6 9 0 1 に配置する。家 6 8 0 6 の稜線は表示リストコンパイラ 6 0 8 による処理を必要としないが、既に処理された形態の前のフレームから保持されないからである。静止稜線技術が必要な処理時間を削減するのはこのためである。

【 0 1 7 3 】

前のフレームの処理におけるのと同様に、表示リストコンパイラ 6 0 8 は停止させられ、レンダリングエンジン 6 1 0 がこのフレーム 6 8 0 2 の処理を開始する。稜線バッファ 6 9 0 1 及び 6 9 0 2 の内容はマージされ、ディスプレイ 6 9 0 3 へとレンダリングされ、次のフレーム 6 8 0 4 に対して保持される稜線は出力稜線バッファ 6 9 0 4 に格納される。

20

【 0 1 7 4 】

図 6 9 C において、アニメーションの第 3 のフレーム 6 8 0 4 の処理が行なわれる。表示リストコンパイラ 6 0 8 は、このフレーム 6 8 0 4 に対して追加される新規の稜線の座標 6 8 1 0 を処理し、処理された稜線を新規の稜線バッファ 6 9 0 1 に配置する。前のフレーム 6 8 0 2 と同様に、家 6 8 0 6 の稜線は表示リストコンパイラ 6 0 8 による処理を必要としない。既に処理された形態で前のフレームから保持されるからである。人の形状の稜線は、人の形状 6 8 1 0 が移動して前のフレームに比べて大きくなっているため処理を必要としない。このため、表示リストコンパイラ 6 0 8 は座標 6 8 1 0 を処理し、人の形状の処理された稜線を新規の稜線バッファ 6 9 0 1 に配置する。

30

【 0 1 7 5 】

先に述べたように、表示リストコンパイラ 6 0 8 は停止させられ、レンダリングエンジン 6 1 0 がこのフレーム 6 8 0 4 の処理を開始する。稜線バッファ 6 9 0 1 及び 6 9 0 2 の内容はマージされ、ディスプレイ 6 9 0 3 へとレンダリングされ、次のフレームに対して保持される稜線は出力静止稜線バッファ 6 9 0 4 に格納される。尚、家のオブジェクト 6 8 0 6 は、アニメーションの第 4 のフレームに含めるために変更なしに保持されるものと想定される。変更なしに保持されない場合、家の形状は出力の静止稜線バッファ 6 9 0 4 に含まれないであろう。

【 0 1 7 6 】

5 . 6 . アクティブ稜線処理

ステップ 2 5 2 における次のアクティブ稜線の処理は、後続のモジュール z - レベル活動化モジュール 6 1 3 に渡す 1 つ以上の交差メッセージを生成することを伴う。各メッセージはアクティブ稜線の左 z - レベル参照及び右 z - レベル参照と共に `current - X` 座標を含む。

40

【 0 1 7 7 】

アクティブ稜線が、少なくとも次の走査線まで続いている場合（図 2 3 においてステップ 2 5 3 = `no`）、ステップ 2 5 4 においてアクティブ稜線は次の走査線の間の処理に対するアクティブ稜線の順序付けられた集合に追加される。

【 0 1 7 8 】

50

5.7. 稜線のトラッキング

図23のステップ252において行なわれるように、走査線から走査線へと稜線のX座標を追跡するプロセスは、従来技術において「稜線トラッキング」と呼ばれることが多い。説明したシステム699では、稜線は直線、2次ベジェ曲線、楕円弧、又は2次多項フラグメントとすることができる。

【0179】

5.7.1. 直線のトラッキング

Bresenhamの線アルゴリズムは、直線を描く方法として従来技術において周知である。ステップ252において、稜線処理239は、修正されたBresenhamのアルゴリズムを使用して走査線ごとにアクティブ直線稜線のX座標を計算する。図5のC言語ソースコードは、開始座標(Xs,Ys)から終了座標(Xe,Ye)までの直線を追跡(及び描画)するのに使用される修正されたBresenhamのアルゴリズムの一例を示す。この例は3つの事前に計算された値: `err`、`delta_err1`、及び`delta_err2`に基づいてYsからYeの範囲でY座標ごとに増分的に計算される線のX座標を示す。

【0180】

直線である稜線に対するデータが表示リストコンパイラ608により生成される場合(第3.6.1節 - 直線稜線のトラッキングパラメータの生成 - 参照)、少なくとも以下のものを含むように生成される:

- 開始座標(Xs,Ys)、
- 終了Y座標(Ye)、
- 整数傾斜項(`grad`)、
- 残り傾斜項(`ient`)、
- 左フラグ、及び
- 左z-レベル及び/又は右z-レベル

ステップ250において直線稜線がアクティブ直線稜線へと変換されると、`ient`項が`err`、`delta_err1`、及び`delta_err2`により置き換えられる。`err`、`delta_err1`、及び`delta_err2`は直線稜線のデータから以下に示すように計算される:

`ty = Ye - Ys`

とすると:

`err = (2 × ient) - ty`
`delta_err1 = 2 × ient`
`delta_err2 = 2 × (ient - ty)`

走査線ごとに、アクティブ稜線に対する新規の`current_X`座標が、修正されたBresenhamのアルゴリズムを使用して`grad`、`err`、`delta_err1`、及び`delta_err2`パラメータからステップ252に従って以下に示すように計算することができる:

`err`が0未満の場合:

`err = err + delta_err1`
`current_X = current_X + grad`

0以上の場合

`err = err + delta_err2`
`current_X = current_X + grad`

左フラグがTRUEの場合:

`current_X = current_X - 1`

TRUEでない場合

`current_X = current_X + 1`

5.7.2. 2次ベジェのトラッキング

2次ベジェは、図7の例に示すように開始点、終了点、及び制御点により記述される。2次ベジェ曲線である稜線に対するデータが表示リストコンパイラ608により処理され

10

20

30

40

50

る場合（第3.6.2節 - 2次ベジェ曲線トラッキングパラメータ - 参照）、2次ベジェ稜線記述は、少なくとも以下のものを含むように再度書式化され稜線処理239に提示される：

- 開始座標(X_s, Y_s)、
- 終了Y座標(Y_e)、
- トラッキングパラメータA、B、C、及びD、
- 符号フラグ(+1又は-1)、及び
- 左z - レベル及び/又は右z - レベルへの参照

図23のステップ252において、走査線ごとに、ベジェ曲線の $current_X$ 位置が、以下に示すようにA、B、C、及びDに基づいて再計算される：

$$A = A + B$$

$$C = C + D$$

符号フラグが+1の場合：

$$Current_x = A + 2 \sqrt{C}$$

+1でない場合：

$$Current_x = A - 2 \sqrt{C}$$

5.7.3. 2次多項フラグメントのトラッキング

表示リストコンパイラ608（第3.6.2節 - 2次ベジェ曲線トラッキングパラメータ - の生成参照）は、少なくとも以下のものを含むように2次多項フラグメントに対する稜線記述を生成する：

- 開始座標(X_s, Y_s)、
- 終了Y座標(Y_e)、
- トラッキングパラメータA、C、及びD、及び
- 左z - レベル及び/又は右z - レベルへの参照

ステップ252において、走査線ごとに、2次多項フラグメントの $current_X$ 位置が、以下に示すようにA、C、及びDに基づいて再計算される：

$$A = A + C$$

$$C = C + D$$

$$Current_X = A$$

5.7.4. 楕円弧のトラッキング

表示リストコンパイラ608は少なくとも以下のものを含む楕円弧に対して稜線記述を生成する：

- 等価な円中心(C_x, C_y)
- 等価な円半径「R」、
- 等価な円開始座標(S_x, S_y)、
- 開始誤差値「E」、
- 円から楕円への変換（曲がり「e」+スケール「f」）、
- 終了Y座標「 E_y 」、及び
- 左向き又は右向き

図23のステップ250がこのデータをアクティブ楕円弧へと変換する場合、現在の座標、現在のエラー値、及び現在のモード（後述）がこのデータにより初期化される。

トラッキングアルゴリズムは、円の中心に対する座標を追跡する。このため、現在の座標は開始座標 - 等価な円中心に設定される。現在のエラー値は表示リストコンパイラ608により提供されるエラー値に設定される。モードは現在走査中の8分角を追跡するのに使用され、ステップ250において提供された開始座標に基づいて初期化される。

尚、いずれのステージにおいても、絶対楕円座標は以下の公式を使用して相対的な現在座標(c_x, c_y)から得ることができる：

$$(SE_x, SE_y) \quad (fc_x + ec_y + C_x, c_y + C_y)$$

各円は、Bresenhamの円アルゴリズムを使用して追跡され、現在座標及びエラー値が繰り返し更新される。従来技術において周知のこのアルゴリズムは、円の右上の8分角（図

10

20

30

40

50

14の8分角120)のみを追跡し、反映のシーケンスを使用して他の7つの8分角を生成する。更なる詳細については、「Computer Graphics: Principles and Practice」(Foley & Van Dam Second Edition)の第3.3節Scan Converting Circlesにおいて見出すことができるだろう。

【0181】

5.7.5. グリフのトラッキング

アクティブグリフオブジェクトは、グリフビットマップへの現在のポイントを維持する。このポイントは、グリフ稜線が追跡されるにつれ行ごとに増分される。グリフの左側稜線は垂直であるので、現在のX位置は稜線が追跡されるに従って更新される必要はない。

【0182】

5.8. アンチエイリアシング及び交差メッセージ生成

アンチエイリアシングは、追加の(小画素)解像度を使用して稜線を追跡することによって達成される。従来技術においては周知であるが、この追加の解像度は各画素のどの部分がグラフィカル基本要素により占められるかを判定するのに使用することができる。この部分(一部の従来技術では画素カバレッジと呼ばれる)は、グラフィカル基本要素の各出力画素の色への貢献を弱めるのに使用することができ、レンダリング結果が大幅に改善される。例えば、稜線の座標において、X及びYの双方で解像度が2ビット追加することができるので、X及びYの双方において解像度が4倍となる。

【0183】

稜線処理239が追加の解像度をどのように使用するかを図1(a)から図1(c)を参照して説明する。図1(a)は、アクティブ稜線0が現在レンダリング中の表示画素の走査線1に入るのを示す。図1(b)において、この走査線は稜線データのY座標における追加の2ビットにより提供される追加の小画素解像度を表現する4つの小画素線(spell線)3、4、5、及び6へと分割される。稜線のX位置は、先に説明した稜線トラッキング技術のうちの適切な1つを使用して、4本のspell線の各々に対して小画素の精度で繰り返し判定される。追跡中の稜線が少なくとも1本のspell線と交差する表示画素ごとに、稜線がその画素にどのように影響するかを4x4ビットマスクで表現するものが生成される。このようなビットマスクは、従来技術ではしばしばA-bufferと呼ばれる。このA-bufferが最初に記述されたのはCarpenter, L.による「The A?buffer, an Anti?aliased Hidden Surface Method」(Computer Graphics, Vol. 18, No. 3, Jul. 1984)(以降、「Carpenter」)である。A-bufferは、表示画素内のどのspellが稜線により影響されるかを示すために使用され、稜線処理モジュール614からz-レベル活動化モジュール613へと渡される交差メッセージに含まれる。この例では、図1(c)に示すように3つのA-buffer、すなわち、A-buffer8、11、及び12が生成される。これらのA-bufferは、走査線画素X=2、X=3、及びX=4に対応する。図1(c)に示すように、spell9は稜線により影響されないが、spell10は稜線により影響される。

【0184】

交差メッセージ及び関連するA-bufferの生成は、図23のステップ252においてアクティブ稜線に対して行なわれる。このステップについては図3を参照して詳細に説明する。

【0185】

図3の第1のステップ35において、current_spell_line値が0に初期化される。これは、現在の走査線の最上のspell線が最初に処理されることを示す。A-bufferが空として初期化され、current_pixel値は、アクティブ稜線が現在の走査線に入る表示画素に対応するX値を伴って初期化される。このX値はアクティブ稜線のcurrent_X座標の非小数部分である。

【0186】

次にステップ36において、処理中のアクティブ稜線のcurrent_X座標はcurrent_pixel値と比較され、current_Xがcurrent_pixe

10

20

30

40

50

1 により表現される表示画素内にあるか否かが確認される。これは、ステップ 35 の結果としての最初の繰り返しでは真である。

【 0 1 8 7 】

次のステップ39はcurrent_spell_lineに対応するA - bufferの単一の行を修正するように動作する。ここで、A - bufferの最上行はcurrent_spell_line = 0に対応する。current_Xの小数データは、current_spell_lineに対応するA - bufferの行に幾つのspellが「設定される」べきかを判定するのに使用される。小画素の精度の2ビットが、例えば、current_Xにより提供される場合、A - buffer 8、11、及び12に示すように1行当たり4つのspellを表現するA - bufferを生成することができる。表5は、current_spell_lineに対応するA - bufferの行をどのように設定すべきかを判定するのに2ビットの小数データをどのように使用することができるかを示す。

【 0 1 8 8 】

表 5

current __X		A - b u f f e r の行			
の小数ビット					
		左端 s p e l	第 2 s p e l	第 3 s p e l	右端 s p e l
+ - - - - -		- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
0 0 b		1	1	1	1
0 1 b		0	1	1	1
1 0 b		0	0	1	1
1 1 b		0	0	0	1

図 1 (b) の例に戻ると、最上 `spell` 線 3 に対する処理中に、(`current_spell_line` = 0)、アクティブ稜線 0 に対する `current_X` 値が非小数成分 4 (100b) と小数成分 0.75 (小数ビットは 11b) とを有する。この場合、`A-buffer12` の最上行の右端 `spell` のみが表 5 に従って設定される。

【 0 1 8 9 】

A - b u f f e r の修正後、図 3 に示すようにステップ 4 0 において以下の s p e l 線 4 と交差するアクティブ稜線に対応する新規の c u r r e n t _ x が計算される。これは、先に説明したトラッキング技術のうちの 1 つをアクティブ稜線に対するデータに適用することにより達成される。ステップ 4 1 において c u r r e n t _ s p e l _ l i n e は増分され、処理すべき s p e l 線が更に存在する場合 (ステップ 4 2 = n o)、処理はアクティブ稜線の c u r r e n t _ x を c u r r e n t _ p i x e l と比較するステップ 3 6 へと戻る。

【 0 1 9 0 】

アクティブ稜線が `current_pixel` により示されるものと異なる表示画素内で `current_spell_line` と交差することを `current_x` が示す場合、少なくとも以下のものを含む交差メッセージを生成するステップ 37 が行なわれる：

- X座標 = `current_pixel`
 - A - `buffer`
 - 活動化された z - レベル参照（アクティブ稜線の左 z - レベル参照からコピー）
 - 非活動化された z - レベル参照（アクティブ稜線の右 z - レベル参照からコピー）
- 尚、z - レベル参照はヌルの塗りつぶしを参照することができる。

【 0 1 9 1 】

生成された交差メッセージは、出力としてソーティング手段（例えば、ソートバッファ

)を介してz - レベル活動化モジュール613に渡される。ソーティング手段は、z - レベル活動化モジュール613が走査順(すなわち、X座標の昇順にソート)交差メッセージを受信することを確実にするのに必要である。

【0192】

A - b u f f e rは空に再初期化され、c u r r e n t _ p i x e lはアクティブ稜線に対するc u r r e n t _ x 値(0)の非小数部分に設定される。続いてA - b u f f e rは、先に説明したようにA - b u f f e r 11に修正され、c u r r e n t _ p i x e lのc u r r e n t _ s p e l _ l i n e 5に対するアクティブ稜線の影響を示す。

【0193】

処理は残りのs p e l 線6に対して継続されるため、A - b u f f e r 11を含む交差 10
メッセージが出力される。

【0194】

全てのs p e l 線が処理されると(ステップ42 = y e s)、先に説明したようにステップ43においてA - b u f f e r 8を含む最終交差メッセージが生成され、出力される。

【0195】

5.8.1. グリフに対する交差メッセージの生成

レンダリングされたグリフの各行はバイト幅(すなわち、8画素幅)ブロックへと分割され、このブロックが順番に処理される。各バイトは256エントリルックアップテーブル(LUT)への索引として使用される。各エントリは32ビットを占める。LUTの単 20
一のエントリは8画素行交差メッセージにおけるどの画素が生成されなければならないかを識別する。

【0196】

各エントリはニブル単位で処理される - 最初のニブルはバイトにより生成される交差の数を記録し、後続する各ニブルは領域の開始に対する交差の位置を記録する。8つの交差を記録するが位置を記録しない特殊なエントリは、バイトが各画素に交差を有する独特な場合に使用される。

【0197】

図26において、幅16高さ2のビットマップ265を伴う例が示される。2進表現265は{0xD6, 0x54, 0x99, 0xCC}であるだろう(尚、各バイトのビット7は対応する画素ブ 30
ロックにおいて左端の画素を指し示す)。このビットマップの第1バイトを取り上げ、LUT266においてその符号なし値を参照すると、位置0、2、3、4、5、及び7に6つの交差があることが分かる。LUT266が画素座標(100,100)に配置されるものとする、交差メッセージは(100,100)、(102,100)、(103,100)、(104,100)、(105,100)、(107,100)に対して生成されなければならないことを意味するであろう。8つの交差メッセージを生成するバイトをこの数字において観察することができる。

【0198】

LUT266が索引付けされ、バイトに対する交差の集合が得られると、余分な交差が挿入されるか、あるいは、不正確な交差が削除されても良い。これは、ビットマップの各行の開始で0に初期化されるフラグにより管理される。このビットがクリアされると、交 40
差は修正されていない。ビットが設定されると、画素ブロックにおける左端位置(「ゼロ交差」)に対応する交差が存在しない場合、1つが挿入される。逆に、ゼロ交差が存在する場合、削除される。

【0199】

フラグの状態は、行の各バイトの処理の終了時に更新される。奇数個の交差メッセージはフラグを反転させるが、偶数個の交差メッセージはフラグの現在値を維持する。フラグが行の終了で設定される場合、最終交差メッセージが出力されて行を正しく終了させる。このメッセージの位置は現在の画素ブロックの1つ右の画素ブロックの開始にある。

【0200】

図26に戻ると、ビットマップにおいて4バイトにまたがってこのフラグの状態を追跡 50

することができる。第 1 行の開始において、フラグは 0 に初期化される。第 1 バイトは偶数の交差に分解するので、フラグはこのバイトの終了では切り換えられない。これに対し、第 2 のバイトは奇数の交差に分解する。結果として、フラグは 1 に切り換えられる。第 2 のバイトは行の最後であるので、行を終了させるために最終交差メッセージが生成される。

【 0 2 0 1 】

第 2 の行に移動し、フラグが 0 に初期化される。第 3 のバイトは奇数の交差メッセージに分解し、フラグはこのバイトの終了において 1 に設定される。第 4 のバイトは、0、1、2、3、4、5、6、及び 7 において 8 つの交差メッセージに分解する。しかし、フラグは設定される。ゼロ交差メッセージが存在するので、このメッセージは削除され、結果として 7 つの交差メッセージが出力される。これは奇数の交差であるので、フラグは再度 0 に切り換えられる。処理は行の終了にあるのでフラグは設定されず、最終交差メッセージは出力されない。

10

【 0 2 0 2 】

いずれにしても交差メッセージは、全ての小画素が - 1 に設定されている S バッファを備えている。結果として、グリフは奇偶ワインディング規則を使用して常にレンダリングされるべきである。

【 0 2 0 3 】

5 . 8 . 1 . 1 . グリフ交差メッセージの生成及びアンチエイリアシング

図 6 6 は図 2 6 に示すのと同じ走査線を示す。この走査線上で単一の画素 6 6 0 1 を考慮すると、交差メッセージ 6 6 0 2 が生成される。交差メッセージ 6 6 0 2 は全ての小画素が - 1 に設定されている。この交差メッセージにより画素全体 6 6 0 3 が出力される。要するに、グリフはアンチエイリアシングされず、小画素は考慮されない。これは、「ゼロ交差」フラグを考慮して追加されるものを含むグリフに対して生成される全ての交差メッセージに関して真実である。

20

【 0 2 0 4 】

5 . 9 . 交差メッセージの例

図 2 (c) に示す例を継続すると、図 2 (b) に示すように、アクティブ稜線に対して稜線処理モジュール 6 1 4 により生成される交差メッセージを示す。この例では 4 x 4 アンチエイリアシングが使用される。4 x 4 アンチエイリアシングでは、アクティブ稜線座標が表示画素内の小画素 (s p e l) に対応する追加の 2 ビットの解像度を伴って記述される。まず稜線 1 9 の処理が行なわれ、対応する交差メッセージ 2 3 が生成されるであろう。アクティブ稜線は矩形に対する塗りつぶしを記述する左 z - レベル参照を持っているので、生成された交差メッセージ 2 3 の活動化された z - レベル参照は矩形に対する塗りつぶしを記述する活動化された z - レベル参照を有するであろう。

30

【 0 2 0 5 】

次にアクティブ稜線 2 0 の処理が行なわれる。モジュール 6 1 4 (図 3 で概略を示す) は、アクティブ稜線 2 0 に対する 4 つの s p e l 線のうちの最初の 3 つを繰り返す際に交差メッセージ 2 5 が生成される。アクティブ稜線は異なる画素上の第 4 (最下部の s p e l 線) と交差するので、これに対して異なる交差メッセージが生成される必要があるので、交差メッセージ 2 4 が次に生成される。これらの交差メッセージは、三角形に対する塗りつぶしを記述する活動化された z - レベル参照を活動化している。

40

【 0 2 0 6 】

同様に、交差メッセージ 2 6 及び 2 7 がアクティブ稜線 2 1 に対して生成され、これらのメッセージが三角形に対する塗りつぶしへの非活動化された z - レベル参照 (元のアクティブ稜線 2 1 の右 z - レベル参照からコピー) を有する。交差メッセージ 2 8 が稜線 2 2 から最後に生成される。このメッセージは矩形に対する塗りつぶしへの非活動化された z - レベル参照を有する。

【 0 2 0 7 】

5 . 9 . 1 . 別の例

50

図70はS - b u f f e r がゼロ交差メッセージの受信を伴って更新されるのを示す更なる例である。最初に、走査線における画素#1に関して、稜線交差はないので、この画素に対して交差メッセージ又はS - b u f f e r_nは存在しない。このように、画素#1に対してS - b u f f e r_nは0を伴って設定される。このS - b u f f e r_nの右端列が、次の画素#2に対するS - b u f f e r_{n-1}の第1(すなわち、左端)の列にコピーされる。この列はS - b u f f e r_{n-1}の列をまたいでコピーされ、この場合、バッファもゼロを伴って設定される。図示するように、稜線が画素#2と交差し、下位線の交差(交差4、2又は1本の下位線)に対する説明した規則に従って、画素#2に対するゼロ交差メッセージが判定される。メッセージはより低い右側の1/4において+1が配置されるので、走査線と交差する稜線が補足される。画素#2に関して、ゼロ交差メッセージ及びS - b u f f e r_{n-1}が合計され、その画素に対するS - b u f f e r_nが与えられる。この場合、バッファはヌルであるので、これは単なる交差メッセージである。次の画素#3に関して、S - b u f f e r_nから右端列がコピーされ、S - b u f f e r_{n-1}に配置される。この場合では1が配置される。関連する稜線が画素の右上4分円において2本の下位線のみと交差することが明らかな場合、画素#3における交差メッセージが、交差規則に従って判定される。再度、交差メッセージ及びS - b u f f e r_{n-1}が合計され、画素#3に対するS - b u f f e r_nが与えられる。画素#4に関して、右端列がコピーされ、S - b u f f e r_{n-1}をまたがって配置される。交差メッセージが規則を使用して判定され、合計されて画素#4に対してS - b u f f e r_nが与えられる。交差メッセージ及びS - b u f f e rを使用してアンチエイリアシングを実施するこの手法により、小画素ベースでレベルを合成することなしに、走査線上の画素位置に対するアクティブレベルを正確に判定できるようになる。全ての小画素プロセスは、S - b u f f e r及び交差標識を使用して行なわれ、画素レベルで合成作業を残す。

【0208】

5.10. アクティブ稜線及び交差メッセージの再順序付け

走査線に対するアクティブ稜線は走査順に処理されるが、対応する交差メッセージは必ずしも走査順(Xの昇順)に生成・出力されなくても良い。例えば、稜線20が図2(b)において処理される場合、交差メッセージ25が最初に生成・出力され、それにメッセージ24が続く。交差メッセージ25は、メッセージ24よりも高いX座標を有するので、交差メッセージは走査順には出力されない。更に、稜線処理モジュール614の動作中に新規のc u r r e n t__Xを計算すると、第1のアクティブ稜線がこの走査線上で既に処理された第2のアクティブ稜線よりも低い走査位置を有する結果となる恐れがある。

【0209】

この状況の例が図21に示される。ここで、2本の水平な破線230及び231は出力表示の走査線を表現する。上側の破線230は現在稜線処理モジュール614により処理されている走査線を表現し、下側の破線231は次に処理される走査線を表現する。図21は、それぞれ、交差224、225、及び226で現在の走査線230と交差する3本のアクティブ稜線221、222、及び223を示す。アクティブ稜線のc u r r e n t__Xフィールドは交差の位置を示す。稜線処理モジュール614は次の走査線231上の交点227、228、229に対応するアクティブ稜線の各々に対して新規のc u r r e n t__X値を計算する。この例では、これらの修正されたアクティブ稜線は走査順になっていない。アクティブ稜線223はアクティブ稜線221及びアクティブ稜線222と交差しているからである。従って、修正されたアクティブ稜線は、次の走査線に対してアクティブ稜線の順序付けられた集合に配置される前に再度のソーティングを必要とする。この例では、次の走査線に対するアクティブ稜線の順序付けられた集合におけるアクティブ稜線の所望の順序は、まず223、次に221、最後に222である。

【0210】

稜線処理モジュール614は、次の走査線のためにアクティブ稜線の順序付けられた集合へと転送される前に走査順になるように、修正されたアクティブ稜線をソーティング手段(例えば、ソートバッファ)へと挿入する。また、z - レベル活動化モジュール613

10

20

30

40

50

が走査順で交差メッセージを受信するように、出力の交差メッセージ（図 2 3 のステップ 2 5 2 において生成されるように）をソーティング手段（例えば、ソートバッファ）を介して渡す必要がある。

【 0 2 1 1 】

6 . z - レベル活動化モジュール

z - レベル活動化モジュール 6 1 3 は、稜線処理モジュール 6 1 4 から渡される稜線交点データを使用して、フレームがレンダリングされるとき出力色にどの z - レベルが貢献するかを追跡する。出力画素のストリームがレンダリングエンジン 6 1 0 により走査順に生成される。稜線処理モジュール 6 1 4 からの各交差メッセージは、走査順で生成されるときに所要の出力色に変化する表示座標を表現する。以下の説明では、特定のラスト空間位置で開始する 1 つ以上の走査順の連続画素は画素のランと呼ばれる。この説明では、A - b u f f e r が稜線交差に対して生成されることを、すなわち、レンダリングシステム 6 1 0 がアンチエイリアシングを行なう場合を想定する。

【 0 2 1 2 】

6 . 1 . 関心のある z - レベルの順序付けられた集合

z - レベル活動化モジュール 6 1 3 は、図 5 9 に一般的に示されるように、「関心のある」z - レベルのリストを維持する。関心のあるとは、当該の z - レベルが z - レベル活動化モジュール 6 1 3 により考慮されなければならないことを意味する。z - レベル活動化モジュール 6 1 3 は、関心のある z - レベルの順序付けられた集合を使用して交差メッセージの入力を現在の走査線に沿って画素のランに対する出力色に貢献するのがどの z - レベルであるかを示す領域メッセージの出力へと変換する。すなわち、ランは、2 つの隣接する交差メッセージにより記述される各点内に位置する。

【 0 2 1 3 】

z - レベル活動化モジュール 6 1 3 の動作は、交差メッセージのストリームをどの深度がスパン上にあり、スパンにまたがるのはどの相対深度順序付けであることを示す領域メッセージの出力へと変換する観点からも見ることができる。ここでのスパンは、交差メッセージが境界となる走査線上の内部を意味する。z - レベルは深度を塗りつぶしに結合するので、深度の順序付けられた集合は、どの z - レベルが現在の走査線に沿って画素のランに対する出力色に貢献するかを判定するのに使用することができる。これが合成器の役割であり、これについては後述する。スパン上に存在する z - レベルの集合を判定することは、スパン上に存在する深度を判定するのと同様である。

【 0 2 1 4 】

6 . 2 . z - レベル活動化モジュールにおける制御のフロー

稜線処理モジュール 6 1 4 と同様に、z - レベル活動化モジュール 6 1 3 は、レンダリングのタスクを走査線ごとに考慮し、入力（交差メッセージ）を受信することを予期する。単一の走査線に対する z - レベル活動化モジュール 6 1 3 の機能は、図 5 8 により要約される。走査線に対する処理は、ステップ 6 2 8 においてアクティブ z - レベルのリストを空に初期化し、C u r r e n t _ X 値を 0 に設定することによって開始する。C u r r e n t _ X は、現在処理中の画素を示すために使用され、0 の値は走査線の最初（左端）の画素を表現する。

【 0 2 1 5 】

走査線に対する交差メッセージは、左から右の順（X の昇順）に処理される。

【 0 2 1 6 】

ステップ 6 2 7 において「n o」により判定されるように、この走査線に対して稜線交差メッセージが存在しない場合、z - レベル活動化モジュール 6 1 3 はステップ 6 2 9 において走査線全体のレンダリングを要求するであろう。この段階では、関心のある z - レベルのリストは空であるので、走査線はデフォルトの背景色のみでレンダリングされる結果となるであろう。

【 0 2 1 7 】

現在の走査線に対する交差メッセージが存在する場合（ステップ 6 2 7 = y e s）、ス

10

20

30

40

50

ステップ 630 において次の利用可能な交差メッセージの X 座標が `Current_X` 値と比較される。`Current_X` 及び交差メッセージの X 座標が等しくない場合、z - レベル活動化モジュール 613 はこの交差メッセージを処理する前に、`Current_X` と交差メッセージの X 座標との間での画素のランのレンダリングを要求しなければならない。この要求はステップ 631 においてレンダリングエンジン 610 における合成モジュール 612 に関心のある z - レベルの順序付けられた集合の内容を使用してこの画素領域に対して出力色を生成させる。

【0218】

`Current_X` 及び交差メッセージの X 座標が等しい場合（ステップ 630 において「yes」）、交差メッセージは現在の画素に対する色生成に対応するので、交差メッセージの処理は進行する。

10

【0219】

6.3. z - レベルの活動化及び非活動化：ワインディングカウント

自己交差オブジェクトのレンダリングを促進するために、z - レベル活動化モジュール 613 はワインディング規則を利用する。z - レベルが活動化されたか否かのブール表現だけを格納するのではなく、モジュールはアクティブ z - レベルごとに小さいワインディングカウント整数値を格納する。ワインディングカウントは当業者には周知である。使用可能なワインディング規則のうちの 2 つは、従来技術ではノンゼロと奇偶（パリティ）として広く記述されている。使用可能な第 3 の規則（やや一般性には掛けるが従来技術には記載されている）は、ネガティブワインディングである。これは第 6.7 節 - `S - buffer` の `A - buffer` への変換：ワインディング規則で説明される。

20

【0220】

交差メッセージは、「活動化」される z - レベルへの参照を含んでも良い、すなわち、z - レベルはワインディングカウントを減分させなければならない。また、交差メッセージは、「非活動化」される z - レベルへの参照を含んでも良い、すなわち、z - レベルはワインディングカウントを増分させなければならない。この z - レベルの増分及び/又は減分は、図 2 (d) に示すように、交差メッセージの `A - buffer` において示される画素の部分にのみ適用される。`A - buffer` 29、30、及び 31 は、交差メッセージ 23、24、及び 25 により活動化される小画素の例である。32、33、及び 34 は、交差メッセージ 26、27、及び 28 により非活動化される小画素の例である。z - レベルの出力画素への貢献に対する活動化及び非活動化の効果は、どのワインディング規則が z - レベルと共に使用されるかによって決まる。

30

【0221】

これらの活動化及び非活動化の出力画素への z - レベルの貢献に対する影響は、どのワインディング規則が z - レベルと共に使用されるかによって決まる。

【0222】

6.4. 続関心のある z - レベルの順序付けられた集合

ワインディングカウントの 2 次元アレイは、図 59 に示すように、関心のある z - レベルのリストにおける z - レベルごとに z - レベル活動化モジュール 613 により格納される。ワインディングカウントの 2 次元アレイは「`S - buffer`」と呼ばれる。各ワインディングカウントは、レンダリング中の現在の画素（643、647、及び 651）内の小画素のうちの 1 つに対して z - レベルの状態を表現する。これにより、z - レベル活動化モジュール 613 は現在の画素のどの部分において各 z - レベルがアクティブであるかを追跡することができる。関心のある z - レベルの順序付けられた集合の順序は深度順である。図 59 に示す例では、z - レベル 640、644、及び 648 はその深度 641、645、及び 649 により順序付けられる。塗りつぶしデータ 642、646、及び 650 は z - レベル 640、644、及び 648 の色を定義する。

40

【0223】

6.5. 関心のある z - レベルの順序付けられた集合への新規の z - レベルの追加

図 58 に戻ると、新規の交差メッセージが活動化 z - レベルを持たない場合（ステップ

50

6 3 8 = n o)、活動化 z - レベルに関連する処理ステップは行なわれない。同様に、交差メッセージが非活動化 z - レベルを持たない場合 (ステップ 6 3 9 = n o)、非活動化 z - レベルに関連する処理ステップは行なわれない。

【 0 2 2 4 】

新規の交差メッセージが z - レベルを活動化し、z - レベルが既に関心のある z - レベルのリストに存在しない場合 (ステップ 6 3 2 = n o)、ステップ 6 4 0 a において、関心のある z - レベルのリストがチェックされる。満杯の場合、全てがゼロワインディングカウン트의 z - レベルがリストから削除される。この後、ステップ 6 3 4 において示すようにリストが z - レベル深度順を維持するように、ステップ 6 3 8 において検出されたものに対応する新規のエントリがこのリストへと挿入される。交差メッセージの A - b u f f e r が使用され、新規に挿入された z - レベルと関連付けられる小画素カウン트의アレイ (すなわち、z - レベルの S - b u f f e r) が初期化される。A - b u f f e r により示される小画素は、- 1 の値で初期化されるべき S - b u f f e r の小画素カウン트에 10 対応する。残りの小画素カウン트는 0 の値で初期化される。この z レベルからワインディングカウン트의アレイへの変換の例は図 2 (d) に示される。

【 0 2 2 5 】

新規の交差メッセージが関心のある z - レベルの順序付けられた集合に既に存在する z - レベルを活動化する場合 (6 3 2 = y e s)、その交差メッセージの A - b u f f e r が使用され、z - レベルと関連付けられた S - b u f f e r のどの小画素が減分されるかが判定される。 20

【 0 2 2 6 】

更に図 5 8 において、新規の交差メッセージが関心のある z - レベルのリストにまだない z - レベルを非活動化する場合、ステップ 6 3 6 においてリストが z - レベル深度順を維持するように対応する新規のエントリがリストへと挿入される。交差メッセージの A - b u f f e r は、小画素カウン트의アレイ (すなわち、z - レベルの S - b u f f e r) を初期化するのに使用される。A - b u f f e r により示される小画素は + 1 に初期化されるべき S - b u f f e r の小画素カウン트에 30 対応する。残りの小画素カウン트는 0 の値で初期化される。この A - b u f f e r からワインディングカウン트의アレイ S - b u f f e r への変換の例は図 2 (d) に示される。図 2 (d) では、X = 1 4、X = 1 5、及び X = 1 5 の交差メッセージが z - レベルを非活動化する交差メッセージである。 30

【 0 2 2 7 】

新規の交差メッセージが既に関心のある z - レベルのリストに存在する z - レベルを非活動化する場合 (6 3 5 = y e s)、交差メッセージの A - b u f f e r は z - レベルの S - b u f f e r 中のどの小画素カウンが増分されるのか判定するのに使用される。ステップ 6 3 7 において、A - b u f f e r において示される小画素ごとに、S - b u f f e r の対応する小画素のワインディングカウンが増分される。

【 0 2 2 8 】

図 7 1 は、図 5 8 に示すものに対して交差メッセージを処理する代替の手法を示す。図 7 1 において、図 5 8 に示すものと一致する全ての符合は同じ機能を有する。図 7 1 は、図 5 8 のステップ 6 4 0 a が削除されており、ステップ 6 3 4 はステップ 6 3 2 の「n o」の指示に直接に続く点において図 5 8 と異なる。また、図 7 1 は、後続のステップ 6 3 7 に関心のある z - レベルのリスト中のエントリが全てのゼロのワインディングカウンを有するか否かを確認するように動作させる追加のステップ 6 4 1 a を含む。このような 40 ワインディングカウンを有する場合、このエントリは既に有効ではなく、リストから削除される。このように、図 7 1 の方法は、レンダリング中の画像に貢献することができなくなるとリストからエントリを削除するように動作するので、新規のエントリのためにリストにおいて空間が必要になったときのみエントリが削除される図 5 8 とは対照的である。

【 0 2 2 9 】

6 . 5 . 1 . 関心のある z - レベルの順序付けられた集合のハードウェアでの維持

考察は、A S I Cなどのハードウェア実現の考察へと転換することができる。z - レベル活動化モジュール613は、図52(b)に示すように、走査線ごとにz - レベル活動化テーブル(ZLAT)においてz - レベルを管理する。走査線は左から右へと処理されるので、交差メッセージにより参照されるz - レベルはZLATへと徐々に導入される。各入力z - レベルにはS - b u f f e r 573及び塗りつぶし情報572を格納するためのZLATエントリが割り当てられ、z - レベル深度571によりアドレス参照可能である。

【0230】

ZLATにおけるz - レベルエントリは深度により順序付けられていない。交差メッセージにおいて受信された順序で整列される可能性の方が高い。図52(a)は、特定のX座標においてアクティブな5つのz - レベルとその相対深度との例を示す。図52(b)は、ZLATにおける5つのz - レベルエントリが深度により順序付けられていないことを示す。z - レベルエントリは、マップ570による深度の降順にz - レベル活動化モジュール613において維持される。マップ570は、ZLATと同数のエントリを包含するテーブルであり、ZLATの各エントリへのマッピング参照を含むローカル深度の順序付けられた集合である。例えば、z - レベル555はローカル深度1(ローカル深度0が最高である場合、2番目に高いz - レベルである)を有し、ZLATエントリ3、すなわち、z - レベル555にマップされる。また、更新されたマップ574も示される。

【0231】

このメカニズムを使用して、z - レベルエントリは2通りでアクセスすることができる。本開示のZLATは、z - レベル深度の供給が対応するz - レベルエントリを戻すように、内容アドレス参照可能なメモリとして実現される。これにより、ZLATのサイズはスパンにおいてアクティブなオブジェクトの数に従って変動可能であり、ZLATへのz - レベルの包含及びZLATからのz - レベルの削除が容易になる。交差メッセージが受信されてS - b u f f e rの状態が更新されるときにZLATはこのようにアクセスされる。また、ZLATエントリはマップテーブルを介してローカル深度によりアドレス参照可能である。すなわち、特定のローカル深度に存在するz - レベルはマップをローカル深度に適用することによって判定することができる。合成のための特定のスパン上でアクティブな深度の順序付けられた部分集合を判定するときに、ZLATはこのようにアクセスされる。

【0232】

6.5.1.1. ハードウェアにおける新規のz - レベルエントリの追加

z - レベルは、走査線上の交差メッセージにより最初に参照されるときにZLATに追加される。この後の参照では、各エントリは更新だけすれば良く、ZLAT内の同じ位置に残る。入力カウンタが、次の新規のz - レベルエントリが挿入されるZLAT中の位置を追跡するべく維持される。カウンタは、まず、走査線の開始で位置0にリセットされ、新規のz - レベルがZLATに追加されるたびに増分される。従って、ZLATが満杯になるまで、z - レベルエントリは交差メッセージにおいて受信された順序で維持されることになる。

【0233】

走査線の開始において、ZLATは最初空である。マップ570も、ローカル深度0がZLATエントリ0へのマッピングを含み、ローカル深度1がZLATエントリ1へのマッピングを含むような初期状態にある。新規のz - レベルがZLATへのエントリとして追加されると、入力カウンタにより指し示される位置に挿入され、マップ570がz - レベルの順序付けの変更を反映するように更新され、入力カウンタが増分される。マップを更新するために、入力z - レベルのローカル深度はZLATにおいて現在維持されているz - レベルのローカル深度に対して判定されなければならない。すなわち、どのz - レベルが入力z - レベルの上方にローカル深度を有し、どのz - レベルが入力z - レベルの下方にローカル深度を有するかを判定することである。

【0234】

このプロセスは図53(a)及び図53(b)において示される。このプロセスの第1のステップとして、図53(a)に示されるように、現在ZLAT578において維持されるz-レベルエントリは追加対象のz-レベルと比較される。ZLATエントリはそのz-レベル深度を比較することによって、ローカルに入力z-レベルの上方又は下方にあるとマーク付けされる。図53(a)において、ZLATエントリはリスト577において追加されるz-レベル575の上方(マーク=0)又は下方(マーク=1)にあるとマーク付けされる。

【0235】

第2のステップは、マップ579により判定された関連付けられたローカル深度の順にマーキングを再度順序付けすることである。これには、入力z-レベルのローカル深度の上方又は下方にあるマップ中のローカル深度間で区別する効果がある。再度順序付けされたマーキング576を使用して、マップ579は新規のz-レベルの追加のためにローカル深度の新規の順序付けを判定するべく更新される。

【0236】

マップ579を更新するために、575において示されるように、追加対象のz-レベルのローカル深度よりも下方にあるものとしてマーク付けされたローカル深度が順序において降格され、新規のローカル深度は昇格されて次のマップ580を生成する。尚、各ZLATエントリのローカル深度は変化するが、ZLATエントリはZLAT内で静止に維持されるので、そのマッピングは変動しない。例えば、ZLAT578において、深度9のz-レベルは新規のz-レベル575が追加される前に現在のマップ579においてローカル深度4を有する。そのマッピングは、ZLAT578における位置1に対するものであり、マッピングは、新規のz-レベル575が追加されて次のマップ580においてローカル深度が5に降格された後でも変化しない。

【0237】

図53(b)は、更なるz-レベル586を図53(a)から生じるZLAT581に追加する例とマップ584、585を適切に更新するステップとを示す。

【0238】

6.5.1.2. ハードウェアにおけるz-レベルエントリの再ソート

拡張として、z-レベルエントリは、関心度とこれに続く降順のz-レベル深度の順でZLATにおいて維持することができる。関心のあるz-レベルは、塗りつぶし規則のS-bufferへの適用がノンゼロA-bufferになるz-レベルである。すなわち、関心のあるz-レベルは潜在的に貢献するものである。z-レベルの深度の変更が可能でない場合、z-レベルの状態が関心のある状態から関心のない状態へと変化する状況又はその逆の状況がある。これが起こるのは2つのシナリオにおいてである。z-レベル活動化モジュール613が、既にZLAT内にあるz-レベルを参照する交差メッセージを受信し、交差メッセージと関連付けられたA-bufferによりz-レベルが関心度の状態を変更する場合に起こり得る。また、ZLATエントリのS-bufferの右端spelがS-buffer全体にまたがってコピーされなければならないスパンの処理が終了する時に起こり得る。このステップは関心のあるz-レベルを関心のない状態にする効果がある。

【0239】

z-レベルが関心度の状態を変更するイベントは、各z-レベルのS-bufferの更新を除いてはZLAT中のエントリに影響を及ぼさない。しかしながら、新規のローカル深度順序付けを反映させるためにマップを更新する必要がある。このため、マップにより維持されるローカル深度は挿入ソートよりは再ソートされる必要がある。

【0240】

図54(a)は、ZLAT590にあるz-レベル587が関心のない状態にある場合のシナリオを示す。ZLAT590の現在の状態599は、一部の深度が関心のある状態で、別の一部が関心のない状態であることを示している。現在のマップ591は現在のローカル深度順序付けを反映する。これは、ZLAT590の分割を形成するのに使用する

ことができる。マップ 591 を更新するためには、新規の z - レベルを追加するプロセスに関して同様に、ZLAT590 中のエントリに対してマークが作成される。エントリはローカル深度順序付けに対して z - レベル変更状態の上方又は下方にあるものとしてマーク付けされる。マーク列 589 では、ローカル深度順序付けが更新されたらエントリのローカル深度順序付けが変動する z - レベルの上方になるであろう場合、エントリは 1 でマーク付けされる。マーキングは、ローカル深度状態 588 を反映するように同様に再度順序付けされる。マップ 591 は、変動する z - レベルの上方にあるローカル深度マッピングを昇格し、変動する z - レベルのマッピングをより低いローカル深度へと降格することによって、マップ 592 へと更新される。

【0241】

10

図 54 (b) は、エントリ 593 が関心のある状態 600 になりつつあるときのこのプロセスを示す。この例では、ローカル深度が変動する z - レベル 593 のものの下方になるであろう場合は、マーク列 595 に示すように ZLAT596 中のエントリは 1 でマーク付けされる。マークは同様に再度順序付け (594) され、マップ 597 はローカル深度マッピングがより低いローカル深度へと降格され、変動する z - レベルのローカル深度が昇格されるように 598 へと更新される。

【0242】

6.5.1.3. z - レベルエントリの置換え

メカニズムは現在の走査線上で非アクティブ ZLAT エントリを削除するのに必要ではない。レイジー (lazy) 方策を実現することができる。新規の z - レベルを追加することになったもののサイズに限りがあるために ZLAT に余裕がない場合を除いては、非アクティブエントリは無視される。このような状況では、最低のローカル深度によりマップされる z - レベルエントリが削除され、追加される z - レベルが ZLAT にエントリをとる。請求中の ZLAT のエントリが空であるかのようにマップテーブルが更新される。

20

【0243】

6.5.1.4. 単一の走査線上での簡略化 ZLAT 管理

図 65A 及び図 65B は、関心のある z - レベルの順序付けられた集合が、図 58 で説明された方法により更新されて走査線上で変化する様子の概要を提供する。明確さを期するために、非アクティブ z - レベル再利用の任意のレイジー方策 (第 6.5.1.3 節で説明) は示されていない - 非アクティブ z - レベルはテーブルから削除される。

30

【0244】

図 65A は、範囲 [0,18] 上に X 座標を有する特定の走査線 6508 上でレンダリング中の矩形 6502、円 6504、及び三角形 6506 から形成される画像 6500 を表現する。図 65B は、走査線 6508 上でアクティブな稜線に対して、各稜線と遭遇した際の z - レベル活動化テーブルを形成する関心のあるレベル 6530 の順序付けられた集合を示す。

【0245】

6511 において、矩形 6502 と関連付けられた左側稜線が走査線 6508 上の画素 #4 と交差し、交差メッセージが生成される。この交差メッセージにより、矩形 6502 と関連付けられた z - レベル 6521 は順序付けられた集合 6530 に追加される。

40

【0246】

6512 において、三角形 6506 と関連付けられた左側稜線が画素 #6 と交差し、交差メッセージが生成される。この交差メッセージにより、三角形 6506 と関連付けられた z - レベル 6522 は関心のある z - レベルの順序付けられた集合 6530 に追加される。この場合、図 58 の方法の適用の結果、三角形 6504 に対する塗りつぶしは順序付けられた集合 6530 の最上部に挿入されることになる。塗りつぶしは、集合 6530 が深度順に維持され、三角形 6506 が矩形 6502 の上方に位置するように挿入される。

【0247】

同様に 6513 において、円 6504 に対する z - レベル又は塗りつぶし 6523 が三角形 6506 の z - レベル 6522 と矩形 6502 の z - レベル 6521 との間に挿入さ

50

れる。6 5 1 4において、矩形6 5 0 2の塗りつぶし6 5 2 1の削除は非アクティブになり、順序付けられた集合6 5 3 0の順序付けを実施しない。6 5 1 5において、円6 5 0 4は非アクティブになり、その塗りつぶし6 5 2 1は順序付けられた集合6 5 3 0から削除される。順序付けられた集合6 5 3 0は空になる。

【0 2 4 8】

6 . 6 . ランの処理

説明はハードウェアにより関係のある問題の考察から戻り、第6 . 5 節からのより一般的な方法の説明を継続する。

【0 2 4 9】

交差メッセージの処理はCurrent_X (6 3 0) に対応する更なる交差メッセージがなくなるまで続けられる。これが起こると、図4 0 に示すように、z - レベル活動化モジュール6 1 3 は、更なる交差メッセージの処理へと進む前に画素のランに対する出力色6 3 1 を生成するように合成モジュール6 1 2 に対して要求する。

10

【0 2 5 0】

図4 0 は合成モジュール6 1 2 へのランデータの出力と、関心のあるz - レベルの集合が変化しない画素のランの関連追跡とを示す。

【0 2 5 1】

まず、表示画素Current_Xに対する色の生成がステップ3 9 9 において要求されなければならない。このとき、関心のあるz - レベルの順序付けられた集合の内容はこの画素の色に貢献する全てのz - レベルを記述し、小画素カバレッジ上方がz - レベルごとにS - b u f f e r により提供される。図4 0 の残りの部分については第6 . 8 節で説明する。

20

【0 2 5 2】

6 . 7 . S - b u f f e r の A - b u f f e r への変換：ワインディング規則

合成モジュール6 1 2 は関心のあるz - レベルと関連付けられたA - b u f f e r を入力としてとる。従って、z - レベル活動化モジュール6 1 3 は、ランデータを合成モジュール6 1 2 に渡す前に、関心のあるz - レベルと関連付けられたS - b u f f e r をA - b u f f e r に変換する。そうする際に、z - レベル活動化モジュール6 1 3 はワインディング規則を利用する。上述の3つのワインディング規則は図5 7 (a) 及び図5 7 (b) において示され、S - b u f f e r 6 2 4 及び6 2 0 は、各ワインディング規則によりA - b u f f e r 6 2 1、6 2 2、6 2 3 及び6 2 6、6 2 5、6 1 9 へとそれぞれ変換される：

30

- 奇偶：A - b u f f e r 6 2 3 及び6 1 9 に示すように、ワインディングカウントが0 以外の場合、塗りつぶしは小画素に貢献する
- ノンゼロ：A - b u f f e r 6 2 1 及び6 2 6 に示すように、ワインディングカウントが奇数の場合、塗りつぶしは小画素に貢献する
- ネガティブワインディング：A - b u f f e r 6 2 2 及び6 2 5 に示すように、ワインディングカウントが負の数の場合、塗りつぶしは小画素に貢献する

形状全体4 2 1 に対するワインディング規則の結果が図4 3 (a) に示される。図4 3 (a) において、走査線4 2 4 に対する複数のワインディングカウント4 2 0、4 2 6、及び4 2 2 が示される。同様に、走査線4 2 5 に対するワインディングカウント4 2 9、4 2 7、及び4 2 3 が存在する。図4 3 (b) において、形状の稜線が図4 3 (b) の表現において示される形状の範囲内の斜線の塗りつぶしを定義する場合、ノンゼロワインディング規則4 2 8、ネガティブワインディング規則4 3 0、及び奇偶規則4 3 1 の適用結果が示される。

40

【0 2 5 3】

ネガティブワインディング規則は、最小限の計算でストロークされた稜線を生成・レンダリングするのに特に有用である。経路をストロークするプロセスはここでは変換/ モーフ/ ストロッキングモジュール6 1 6 の一部として説明した(第3 . 4 節参照)。ストロークされた経路の一部の例が図3 6 (a) から図3 6 (c) に示される。図3 6 (a) は

50

、ストローク対象の３本の稜線 3 6 2、3 6 1、及び 3 6 0 の集合を示す。これらの稜線は起点 3 5 9 から時計回りの三角形のパスを形成する。ストローク対象の順序付けられた集合は、「ヌル」左 z - レベル 3 6 6、右 z - レベル 3 6 7、及びストローク z - レベル（すなわち、ペン色）3 6 5 に沿って設けられる。３本の稜線の順序付けられた集合により表現され、z - レベルと関連付けられた形状に対する所望の出力の例が図 3 6 (b) に示される。図 3 6 (b) に示される所望の出力を記述する稜線を達成するには、変換 / モーフ / ストロークモジュール 6 1 6 は、図 3 6 (c) に示す左側ストローク稜線 3 5 5 及び右側ストローク稜線 3 5 6 を生成していることだろう。図 3 6 (c) は、起点 3 5 4 において最上の結合の拡大表現を示す。ストローク z - レベル 3 6 5 が透明度を持たない場合、ストロークモジュール 6 1 6 は以下のものを割り当てるであろう：

- 全ての左側ストローク稜線 3 5 5 のうちのヌル左 z - レベル 3 6 6 から左 z - レベル参照まで、
- 全ての左側ストローク稜線 3 5 5 のうちのストローク z - レベル 3 6 5 から右 z - レベル参照まで、
- 全ての右側ストローク稜線 3 5 6 のうちのストローク z - レベル 3 6 5 から左 z - レベル参照まで、及び
- 全ての右側ストローク稜線 3 5 6 のうちの右 z - レベル 3 6 7 から右 z - レベル参照まで

図 3 6 (c) は 2 本の走査線 3 5 7 及び 3 5 8 を示す。2 本の走査線の各々の上方には、走査線に沿って異なる点において稜線の元の集合の右 z - レベル参照 3 6 7 のワインディングカウントを表現する数字がある。奇偶ワインディング規則又はノンゼロワインディング規則が使用される場合、図 3 6 (c) において明らかなように、自己交差稜線により形成される不要三角領域 3 6 8 が右側ストローク稜線により囲まれ、z - レベル 3 6 7 でアクティブにレンダリングされるであろう。これは、この領域におけるワインディングカウントが「1」であるからである。ネガティブワインディング規則を使用することによって、ワインディングカウント「1」は非アクティブと見なされ、結合は正しくレンダリングされることになる。

【 0 2 5 4 】

6 . 8 . 続ランの処理

図 4 0 - ランの処理 - の考察に戻る。A - b u f f e r 及び関心のある塗りつぶしの順序付けられた集合を使用して、ステップ 3 9 9 の合成モジュール 6 1 2 は、単一の画素に対してアンチエイリアシングを行なった色を計算する。

【 0 2 5 5 】

関心のある z - レベルのリストも使用して、次の交差メッセージの X 座標まで走査線に沿って後続の画素に対する色を生成する。しかし、z - レベルごとのワインディングカウントのアレイ (S - b u f f e r) は、後続の画素に対する各レベルの正しいカバレッジを示すために修正されなければならない。これは、画素 C u r r e n t _ X に対する場合と同じでないかもしれないからである。これらの後続の画素に対しては、各 z - レベルのカバレッジは次の交差メッセージの X 座標まで変化しない。

【 0 2 5 6 】

再度、図 2 の例を参照する。矩形 1 4 の左稜線は、稜線処理モジュール 6 1 4 に交差メッセージ 2 3 (X = 4) を生成させる。A - b u f f e r は、画素 X = 4 に対して、矩形を塗りつぶすのに使用される z - レベルが出力画素の右下隅の 4 つの小画素に対してアクティブであることを示す。しかし、正しく矩形をレンダリングするために、この z - レベルは、z - レベルが非活動化される X = 1 5 における右側稜線まで走査線に沿って全ての後続の画素上で 2 本の下位走査線に対してアクティブであり続けるべきである。X = 5 から X = 1 5 まで (X = 1 5 を含まない) までの表示画素への z - レベルの貢献を表現する正しい S - b u f f e r は、図 8 に示すように、右端小画素値を同じ行の他の全ての小画素値へとコピーすることによって生成することができる。図 8 は、図 2 の画素 X = 4 に対する交差メッセージ 6 4 に対応する S - b u f f e r 6 5 を示す。S - b u f f e r 6 6

10

20

30

40

50

は、右端ワインディングカウントにわたって各列に対する全ての他のワインディングカウントにコピーした結果を表現する。この結果は、画素 $X = 5$ から $X = 14$ (両端含む) に対する矩形をレンダリングするために使用される z - レベルに対するワインディングカウントを正しく表現する。

【0257】

図40に戻ると、ステップ400は、関心のある z - レベルの順序付けられた集合における全ての z - レベルに対する右端ワインディングカウントにまたがってコピーするように動作し、 $Current_X$ は増分される。ステップ401に従ってラン中の残りの画素に対して合成モジュール612を呼び出すことができる。現在の走査線に対して交差メッセージが残っていない場合、合成モジュール612は、 $Current_X$ から現在の走査線の終了までの画素を生成するように要求される。

10

【0258】

尚、これらの画素に対して生成される色は、アクティブ z - レベルのうちの1つ以上がブレンド又はビットマップである場合のように、ランにまたがって変化しても良い。ランに対して一定であるのは、カバレッジ情報及びそれに関係する z - レベルのみである。関心のある z - レベルのリストの内容に基づく画素色生成の詳細は、合成モジュール612の説明の中にある(第7節参照)。図40の最後のステップ402は、 $Current_X$ を次の利用可能な交差があればその X 座標のそれに修正する。

【0259】

関心のある z - レベルの順序付けられた集合中の z - レベルの各々の S_buffer から A_buffer を生成する手順は、単一の画素を合成する手順と同じであり、これについては S_buffer から A_buffer への変換：ワインディング規則の節で説明している。

20

【0260】

最後に図58に戻って説明する。稜線交差メッセージが残らなくなるまで現在の走査線に対して処理される。これはステップ627で判定される。図58の動作はレンダリング対象の全ての走査線に対して繰り返される。

【0261】

7. 合成モジュール

合成モジュール612は：

30

- z - レベル活動化モジュール613により生成された z - レベルの順序付けられた集合及びそれぞれの A_buffer 、及び
- 生成対象の出力画素のランの長さを定義する出力表示空間における座標の各々を入力とし：
- 出力表示装置上での提示に適した画素のランを出力として生成する。

【0262】

入力 z - レベルの順序付けられた集合は深度順にソートされる。 z - レベル深度の概念については先に説明した。以下の考察では、用語「上」及び「下」が使用される。2つの z - レベルA及びBがあるとする、最終の出力が z - レベルAを z - レベルBを覆い隠すものとして描く場合、 z - レベルAは z - レベルBの上、すなわち、上方に位置するものと考えられる。逆に z - レベルBは、 z - レベルAの下、すなわち、下方に位置するものと考えられる。また、最上 z - レベルは、他の全てのものを覆い隠す可能性があるが、他の全てのものにより覆い隠される可能性はない点において、概念的に他の全てのものの「上に」と考えられる。逆に最下 z - レベルは、他のどの z - レベルも覆い隠すことができないが、他の全ての z - レベルにより覆い隠すことができる。また、常に背景 z - レベルがあり、この背景 z - レベルは入力集合において最下 z - レベルの下方にあるものと考えられる。背景 z - レベルは入力 z - レベルの順序付けられた集合に含まれず、入力の一部である z - レベルの考察が背景 z - レベルを含むことはない。背景 z - レベルが必要な場合には、明示的にその旨が言及されるであろう。

40

50

【0263】

7.1. 中間生成物

合成プロセス中に、中間合成バッファへのアクセスが必要になる。このバッファは、最大サイズ - すなわち、出力装置の幅 - のランに対して中間の合成結果を保持するのに十分であるだろう。当業者は、合成バッファが任意のサイズであっても良く、説明したプロセスの繰り返しの利用を必要としても良いことを理解するであろう。

【0264】

合成モジュール612は、単一の画素に対する中間の合成結果を格納するのに十分な作業バッファを利用する。これらのバッファはハードウェア実現に対してはASIC内に形成されても、あるいは、ソフトウェア実現に対しては汎用メモリに形成されても良い。バッファは、通常、赤色、緑色、青色、及びアルファ（透明度）成分を有する。

10

【0265】

7.2. z - レベル塗りつぶし

各z - レベルは塗りつぶしへの参照を含む。これは、以下の型のうちの1つであっても良い。

【0266】

単色塗りつぶしは、ランの長さに対して明度及びアルファ値が一定である場合の塗りつぶしである。単色塗りつぶしの例としては不透明な赤色の塗りつぶし、50%アルファの青色の塗りつぶしがある。

【0267】

x依存塗りつぶしは、画素のランにまたがって明度が必ずしも一定でない場合の塗りつぶしである。この定義では、x依存塗りつぶしはランにまたがって一定のアルファを有する。x依存塗りつぶしの例としては全てのブレンド制御点で同じアルファの線形又は放射状ブレンド、（アルファが一定の）ビットマップテクスチャ塗りつぶしがある。

20

【0268】

可変アルファ塗りつぶしは、アルファがランにまたがって変動する場合の塗りつぶしである。可変アルファ塗りつぶしの例としては、各ブレンド制御点でアルファが同じでない線形又は放射状ブレンド、アルファが一定でないビットマップテクスチャ塗りつぶしがある。

【0269】

7.3. 基本的なフロー

合成アルゴリズムの基本的なフローが図13に示される。これは、高レベルの概要であり、一部のステップの更に詳細な説明は後程提供する。

30

【0270】

第1のステップ110は、入力集合が空であるか否かを確認するための検査である。集合が空の場合、これは塗りつぶしが存在せず、背景塗りつぶしを描くべきであることを意味する。これはステップ111で生成される。合成プロセスはこうして終了する。

【0271】

入力集合が空ではない場合、次のステップ112では、z - レベルの入力の順序付けられた集合が可変アルファとして分類される塗りつぶしを含むか否かが判定される。合成アルゴリズムにおいて重要なのは最上の可変アルファである。この確認は、可変アルファ塗りつぶしを求めて1つ1つ入力z - レベルの順序付けられた集合を繰り返すことによって行なわれる。好適な順序は、確認される最初の要素が最上の塗りつぶしであるように順序付けられた集合を繰り返すことである。確認は、最初の変アルファ塗りつぶしが見つかるか、あるいは、集合全体が確認され、可変アルファ塗りつぶしが見つからなかったときに終了する。

40

【0272】

次のステップ113では、ステップ112において発見された最上の可変アルファ塗りつぶしの上方にある全ての塗りつぶしに対して貢献度計算を行なう。可変アルファ塗りつぶしが存在しない場合、この貢献度計算は入力の順序付けられた集合に存在する全ての塗

50

りつぶしに対して行なわれる。

【 0 2 7 3 】

決定 1 1 4 が次のステップである。ステップ 1 1 2 において可変アルファ塗りつぶしが発見された場合、実行はステップ 1 1 5 へと移る。発見されなかった場合、実行は 1 1 6 へと移る。

【 0 2 7 4 】

可変アルファ塗りつぶしが存在しない場合、ステップ 1 1 6 において合成バッファを空に初期化する。

【 0 2 7 5 】

ステップ 1 1 5 では、最上の可変アルファ塗りつぶしを含むその下方の全ての塗りつぶしのボトムアップ合成を行なう。次に、ステップ 1 1 7 において、ステップ 1 1 5 でボトムアップ合成された全ての塗りつぶしの全体の貢献度が計算される。

10

【 0 2 7 6 】

ステップ 1 1 8 は、最上の可変アルファ塗りつぶしの上方の全ての塗りつぶしを合成するのにトップダウン合成を使用する。

【 0 2 7 7 】

最終ステップ 1 1 9 では、出力表示装置上での提示に適するものとして出力画素を生成する。

【 0 2 7 8 】

7 . 4 . グラフィカルな概要

20

処理の各段階は、図 9 (a)、図 9 (b)、及び図 1 0 にグラフィカルに示される。これらの図は異なる合成シナリオを実証する。

【 0 2 7 9 】

図 9 (a) は単純な例を示す。入力塗りつぶし 7 0、7 1、7 2 の順序付けられた集合が示される。これらの塗りつぶしはそれぞれ単色である。貢献度計算が行なわれ、各例の貢献度が 6 7、6 8、及び 6 9 において示される。可変アルファ塗りつぶしは存在しないので、次のプロセスはトップダウン合成である。結果は作業バッファ 7 3 に格納され、更に所要の回数繰り返され、所要の出力画素ラン 7 4 が生成される。この例では、4 つの画素のランが生成される。

【 0 2 8 0 】

30

第 2 のシナリオ図 9 (b) は x 依存塗りつぶしを伴う。塗りつぶし 7 5 及び 7 7 は共に単色であるが、塗りつぶし 7 6 は x 依存である。貢献度計算が行なわれ、結果は 8 0、8 1、及び 8 2 により示される。可変アルファ塗りつぶしは存在しないので、次に行なわれるのはトップダウン合成である。x 依存塗りつぶし 7 6 に対する画素が生成され、合成バッファ 7 9 へと合成される一方で、単色塗りつぶし 7 5 及び 7 7 に対する色が生成され、作業バッファ 7 8 へと合成される。作業バッファ及び合成バッファの双方の貢献度が示される。最終ステップでは、作業バッファの単一の画素を合成バッファの各画素へと合成することによって出力画素を生成し、出力画素 8 3 を生成する。

【 0 2 8 1 】

図 1 0 の最終例はより複雑であり、可変アルファ塗りつぶしを含む。塗りつぶし 8 4 は単色塗りつぶし、塗りつぶし 8 5 は x 依存塗りつぶし、塗りつぶし 8 6 は可変アルファ塗りつぶし、塗りつぶし 8 7 は単色塗りつぶしである。貢献度計算後、塗りつぶし 8 4 及び 8 5 は関連付けられた貢献度値を有する (8 8 及び 8 9 により示すように)。可変アルファ塗りつぶし 8 6 を含むその下方の塗りつぶしは全て貢献度値を持たない。実行する次のプロセスはボトムアップ合成である。塗りつぶし 8 6 及び 8 7 はボトムアップ合成され、結果は合成バッファ 9 2 (c 1) に格納される。ボトムアップ合成後、塗りつぶし 8 8 及び 8 9 の貢献度を 1 0 0 % から差し引くことによって、合成バッファに格納された結果の貢献度を考え出すことができる。次のステップはトップダウン合成である。最上の塗りつぶし 8 4 は単色であるので、作業バッファ 9 5 へと合成される。塗りつぶし 8 5 は x 依存塗りつぶしであるので、合成バッファ 9 7 (c 2) へと合成される。トップダウン合成後

40

50

、作業バッファ 95 が単一の塗りつぶし 84 に対する合成結果を含み、合成バッファ 97 (c2) が塗りつぶし 85、86、及び 87 に対する合成結果を含むことが明らかである。最終段階では出力画素を生成する。作業バッファの単一の画素が合成バッファの各画素へと合成され、出力画素 96 が生成される。

【0282】

7.5. 貢献度計算

図 13 のステップ 113 が、図 11 を参照して更に詳細に検査される。このプロセスは、ステップ 112 で見つかった最上の可変アルファ塗りつぶしの上方にある入力 z - レベルの順序付けられた集合中の全ての塗りつぶしに対して行なわれる。入力集合に可変アルファ塗りつぶしが存在しない場合、このプロセスは入力集合中の全ての塗りつぶしに対して行なわれる。最上の可変アルファ塗りつぶしが入力集合中においても最上の塗りつぶしである場合、貢献度計算を行なう必要はない。

10

【0283】

貢献度計算は、このプロセスを受けさせる各塗りつぶしに対して新規の変数を導入する。これが塗りつぶしの `contribution_value` である。これは、常に、ゼロの貢献度を表現するように初期化される。例えば、貢献度を格納するのに 8 ビット整数を使用することができる。0 は貢献度ゼロを表現し、255 は貢献度 100% を表現する。貢献度計算の目的は、各塗りつぶしが出力画素にどの程度貢献しているかを判定することである。

【0284】

2 つの変数 `accumulated_opacity` 及び `coverage` はここで導入される。`coverage` は、処理中の塗りつぶしと関連付けられた A - buffer のどの `spel` 要素が現在考慮中であるかの記述である。`coverage` は A - buffer として表現するのが便利である。`accumulated_opacity` は、考慮中の `spel` が現在の塗りつぶしの成功の塗りつぶしによりどの程度覆い隠されるかの測定値である。続く考察では、0% の `accumulated_opacity` は完全な透明度を指し示し、100% の `accumulated_opacity` は完全な不透明度を指し示す。これらの 2 つの変数は、処理中の `current_fill` の表示を伴って、貢献度計算アルゴリズムの状態を記述するパラメータの集合を形成する。従来技術において周知であるように、スタックの概念は、貢献度計算アルゴリズムにより読み込むことが可能であり、作用されることが可能である 3 つのパラメータの集合を格納するのに使用される。以下の説明では、用語プッシュはスタックの最上部にパラメータの集合を追加することを意味し、ポップはスタックの最上部のパラメータの集合が取り除かれることを意味する。スタックはパラメータスタックと呼ぶ。

20

30

【0285】

図 48 は、上から下まで順番にレンダリングするときの A - buffer における `accumulated_opacity` の影響を示す。オブジェクト A 4800、B 4801、C 4802、及び D 4803 の各部分は、それぞれ対応する A - buffer における特定の `spel` に適用可能な不透明度値を有する。尚、100% の不透明度はオブジェクトが完全に不透明であることを意味する。オブジェクトは、0% の不透明度（すなわち、100% 透明）を有する背景オブジェクト 4804 にまたがってレンダリングされている。図 48 において、黒色の陰影は、A - buffer の関連する小画素にまたがるオブジェクトによるカバレッジを示す。最初に、オブジェクト A 4800 を背景 4804 に適用することにより結果 4805 が現れる。A の 2 つの `spel` のみが 35% 不透明であるので、オブジェクト A 4800 の貢献度は結果の画素値に対して 17.5% でしかない。尚、0% の不透明度は 0% の貢献度をもたらす。累積の不透明度は図示されるようにツリーへと分解する。このツリーでは、枝の本数はマスク中の小画素の数に限定され、この場合では 4 本である。オブジェクト A 4800 の背景 4804 への適用の 2 つの結果 4806 及び 4807 が示される。続いて、オブジェクト B 4801 が適用されると、A - バッファの下側の 2 つの `spel` 上でのみ動作する。左下 `spel` 4808 がオ

40

50

プロジェクトAのものと交差すると、2つの貢献度が蓄積する。右下 `spe14809` に関しては、オブジェクトA `4800` は、`spe1` に対するこの段階での結果がオブジェクトB `4801` のものに限定されるように貢献度を持たない。オブジェクトBの合計貢献度は計算から `16.5%` に判定される。従って、オブジェクトBの適用後、各 `spe1` はそれぞれの不透明度レベルを有し、`4810` において `61%`、`4811` において `35%`、`4812` において `40%`、`4813` において `0%` を有する。オブジェクトC `4802` は `100%` の不透明度を有し、結果 `4814`、`4815`、`4816`、及び `4817` を与える右の2つの `spe1` に衝突する。これにより、画素に対する `40%` の貢献度が示される。オブジェクトCは完全に不透明であるので、オブジェクトCと交差する可能性のある下側のオブジェクト(オブジェクトD)を考慮する必要はない。このため、右 `spe1` に対し

10

【0286】

図48のA - `buffer` に関して、結果の貢献度は以下のように表現しても良い：

```

- - - - -
| A = 35% | A = 0%      |
| B = 0%   | B = 0%      |
| C = 0%   | C = 100%   |
| D = 65%  | D = 0%      |
| - - - - + - - - - - |
| A = 35%  | A = 0%      |
| B = 26%  | B = 40%     |
| C = 0%   | C = 60%     |
| D = 39%  | D = 0%      |
- - - - -

```

20

30

図48により、レベルの数が小画素マスク(A - `buffer`)のサイズにより判定されるツリーが横断されることが明らかである。オブジェクトC `4802` に対して明らかであるように、ツリーの任意の枝の横断は `100%` の不透明度に到達するとすぐに停止することができ、その小画素に対しては更なる貢献度が作成されないかもしれない。

【0287】

実際の処理に戻ると、図11のプロセスの第1のステップ98ではパラメータを初期化する。`current_fill` は入力集合における最上の塗りつぶしに初期化される。`accumulated_opacity` は `0%` に初期化され、`coverage` はA - `buffer` のカバレッジ全体を表現するように初期化される。このパラメータの最初の集合は、パラメータスタックへとプッシュされる。更に、処理対象の全ての塗りつぶしの全ての `contribution_value` は `0` に初期化される。

40

【0288】

メインプロセスループの初期ステップ99は、パラメータスタックからパラメータの次の集合をポップする。これは、ステップ100において空の結果に対して調べられる。スタックにパラメータが存在しない場合、貢献度計算は終了する。パラメータ集合がスタックから首尾良くポップされた場合、次のステップ101では、現在の `accumulated_opacity` 及び `coverage` を考慮して `current_fill` の貢献度を計算し、これを `current_fill` の `contribution_value` 全体に加える。計算は以下の式に従って行なわれる：

$$\text{current_contrib} = \text{current_alpha} * (1 - \text{accumulated_opacity}) * \text{coverage_ratio}$$

50

ここで、
`current_alpha=current_fill`のアルファ値、
`accumulated_opacity` = 現在のパラメータ集合において与えられるような`accumulated_opacity`、
`coverage_ratio=active_ratio (coverage? A-buffer)`、
`A-buffer=current_fill`と関連付けられた`A - buffer`、及び
`Active-ratio (A-buffer)` = 与えられた`A-buffer`における`spel`の総数に対する与えられた`A-buffer`におけるアクティブ`spel`の数の比率。

【0289】

尚、主な式の全ての要素は範囲 $[0..1]$ の実数として表現される値として意図される。これは、式の表現を簡略化するためであり、これらの要素の表現の他の手段を収容するために式を操作する方法は当業者には明らかであろう。`current__coverage`比率の場合、 $[0..1]$ 範囲は`A - buffer`中の`spel`の総数に対する`current__fill`の`A - buffer`を伴う`coverage A - buffer`の交点における「アクティブ」`spel`の数の比率を表現する。

【0290】

この計算された`current__contrib`値は`current__fill`の`contribution__value`に追加される。

【0291】

図11のプロセスの次のステップ102は、処理すべき次の塗りつぶしが存在するか否かを確認するためにチェックする。`current__fill`が入力集合の最後の塗りつぶしである、あるいは、次の塗りつぶしが可変アルファ塗りつぶしである場合、このチェックの結果は正になり、`current__fill`は更新されて次の塗りつぶしが識別される。

【0292】

次のステップ103において、パラメータの集合がパラメータスタックへとプッシュされる。これらのパラメータは：

```
current_fill ← current_fill
accumulated_opacity ← accumulated_opacity
coverage ← coverage?(coverage?A-buffer)
```

次のステップ104は以下のように現在のパラメータ集合を更新する：

```
current_fill ← current_fill
accumulated_opacity ← (1-current_alpha)*(1-accumulated_opacity)
coverage ← coverage?A-buffer
```

尚、`accumulated_opacity`及び`current_alpha`は範囲 $[0..1]$ の実数として表現される値として意図される。

【0293】

`coverage`に適用される動作のグラフィカルな表示は、図12(a)から図12(d)において見ることができる。`A-buffer 107`は`coverage`を表現する例を提供する。第2の例の`A-buffer 106`は塗りつぶしの`A-buffer`を表現する。ステップ103において与えられるような新規の`coverage`の`A-buffer`を生成する動作が適用され、結果は`A-buffer 108`である。ステップ104において与えられるような新規の`coverage`の`A-buffer`を生成する動作が適用される場合、結果は`A - buffer 109`である。

【0294】

この更新が発生すると、`accumulated__opacity`は十分な不透明度が達成されたかを確認するために検査される。一例としての閾値は完全な不透明である $255/256$ である。十分な不透明性が達成される場合、プロセスの実行はステップ99へと移る。達成されない場合、プロセスの実行はステップ101から継続する。

【0295】

7.6. ボトムアップ合成

10

20

30

40

50

図13に戻ると、ステップ114で入力集合において可変アルファ塗りつぶしが検出された場合、ボトムアップ合成ステップ115が行なわれる。

【0296】

ボトムアップ合成プロセスは、最下部の可変アルファ塗りつぶしから最上部の可変アルファ塗りつぶしまで（最上部を含む）の順序で塗りつぶしを合成する。以下の考察において「次の」塗りつぶしに言及する場合、これは`current_fill`の真上の塗りつぶしを指し示す。

【0297】

ボトムアップ合成プロセスは、塗りつぶし生成バッファへのアクセスを必要とする。このバッファは少なくとも合成バッファと同等の画素を格納することが可能でなければならない。例えば、このバッファは合成バッファの半分を利用することによって実現されても良い。これは、合成バッファのサイズを半分にし、合成バッファの元の長さの半分よりも長い出力ランの場合、合成モジュール612の第2の適用例が必要となるであろう。

【0298】

図6において、ボトムアップ合成プロセスは、第1のステップ50が背景塗りつぶしを合成バッファへと合成することであると描かれる。これは、合成バッファへと合成される第1の塗りつぶしであると保証されるので、特別な計算は必要でない。塗りつぶし色がコピーされるだけである。次のステップの最初の実行のために、`current_fill`が背景塗りつぶしであると見なされる。

【0299】

次のステップ51は、ボトムアップ合成を必要とする次の塗りつぶしがあるか否かを確認するための検査である。`current_fill`が最上の可変アルファ塗りつぶしである場合、ボトムアップ合成への更なる塗りつぶしはなく、ボトムアップ合成プロセスは最後から2番目のステップ55に移る。

【0300】

ステップ55におけるボトムアップ合成結果の貢献度の判定は以下のアルゴリズムに従って行なわれる：

`total_contrib = 0`

最上の可変アルファ塗りつぶしの上方の塗りつぶしごとに

`total_contrib = total_contrib + fill[n].contrib`

`bottom_up_contrib = 1 - total_contrib`

ここで、

`fill[n].contrib` = 図13のフローチャートのステップ113において計算されるような、最上の可変アルファ塗りつぶしの上方のn番目の塗りつぶしの貢献度値

ボトムアップ合成結果に対する貢献度値が計算されると、以下のアルゴリズムに従って合成バッファへと倍増される：

合成バッファの画素ごとに

`cb[n] = cb[n] * bottom_up_contrib`

ここで、

`cb[n]` = 合成バッファのn番目の画素

明度(`cb[n]`)を乗じたスカラー値(`bottom_up_contrib`)の上述の表現は、色の全成分のスカラーによる乗算を指し示す。

【0301】

ステップ51において、ボトムアップ合成対象の塗りつぶしが更に存在することが判定される場合、`current_fill`はステップ52を介して次の塗りつぶしに設定される。ステップ53においてx依存塗りつぶしであるか否かを確認するために`current_fill`は検査される。塗りつぶしがx依存でない場合、ステップ54に従って塗りつぶし色は作業バッファへと生成される。作業バッファの内容は以下のアルゴリズムを

使用して合成バッファへと繰り返し合成される：

`composite_buffer`の画素ごとに

$cb[n] = cb[n] + work_alpha * (cb[n] - work)$

ここで

`cb[n]` = 合成バッファの n 番目の画素

`work_alpha` = 作業バッファの画素のアルファ

`work` = 作業バッファの画素

ボトムアップ合成の実行はステップ 51 へと戻る。

【0302】

塗りつぶしが x 依存である場合、ステップ 56 においてランに対する全ての画素は塗り
つぶし生成バッファへと生成される。ステップ 57 において塗りつぶし生成バッファは以
下のアルゴリズムを使用して合成バッファへと合成される：

合成バッファ及び塗りつぶしバッファの画素ごとに

$cb[n] = cb[n] + fb[n] \cdot alpha * (cb[n] - fb[n])$

式 1

ここで

`cb[n]` = 合成バッファの n 番目の画素

`fb[n]` = 塗りつぶしバッファの n 番目の画素

`fb[n] \cdot alpha` = 塗りつぶしバッファの n 番目の画素のアルファ

ボトムアップ合成の実行は 51 へと続く。

【0303】

7.7. トップダウン合成

図 13 のステップ 118 において示されるトップダウン合成プロセスについて図 55 を
参照して詳細に説明する。このプロセスは、ステップ 112 において判定されるような最
上の可変アルファ塗りつぶしの上方の全ての塗りつぶしに適用される。可変アルファ塗り
つぶしが入力集合に存在しない場合、トップダウンアルファプロセスが入力集合の全ての
塗りつぶしに適用される。

【0304】

トップダウンプロセスは、ステップ 113 において計算される塗りつぶしに対して `con`
`tribution_value` を利用する。尚、トップダウン合成プロセスでは、塗り
つぶしが処理される順序は最終的な結果の観点からすると重要ではない。以下の例では
、入力集合に出現するのと同じ順序で処理される。すなわち、集合中の最上の塗りつぶし
で開始される。

【0305】

図 55 において示すように、トップダウン合成プロセスの第 1 のステップ 601 では、
処理対象の塗りつぶしが更にあるか否かを判定する。次に処理すべき塗りつぶしが存在し
ない場合、あるいは、次の塗りつぶしがステップ 112 において判定されるように最上の
可変アルファ塗りつぶしである場合、プロセスはステップ 607 へと移る。

【0306】

処理対象の塗りつぶしが更にある場合、ステップ 602 において、現在の塗りつぶしは
可変の `current_fill` に格納される。次のステップ 604 では、0 より大きい
か否かを確認するために、`current_fill` の `contribution_value` が調べられる。この検査が偽を戻す場合、実行はステップ 601 へと移る。

【0307】

`contribution_value` が 0 よりも大きい場合、実行はステップ 603
へと移る。ステップ 603 は、 x 依存塗りつぶしを記述するか否かに関して `current_fill` を検査する。塗りつぶしが x 依存でない場合、実行はステップ 606 へと移
る。 x 依存である場合、ステップ 603 は正の結果を戻し、実行はステップ 605 へと移
る。

【0308】

10

20

30

40

50

ステップ606では、非x依存塗りつぶしが扱われ、以下のように進められる。塗りつぶしに対する色が生成され、以下のアルゴリズムに従って作業バッファへと合成される：

$wb = wb + current_fill.contrib * current_fill.color$ 式2

ここで

wb = 作業バッファ

$current_fill.contrib$ = $current_fill$ の $contribution_value$

$current_fill.color$ = $current_fill$ の明度

ステップ605では、x依存塗りつぶしが扱われ、以下のように進められる。x依存塗りつぶしの各画素が生成され、以下のアルゴリズムに従って合成バッファへとただちに合成される：

$cb[n] = cb[n] + current_fill.contrib * gp$

ここで

$cb[n]$ = 合成バッファのn番目の画素

$current_fill.contrib$ = $current_fill$ の $contribution_value$

gp = 現在考慮中の生成された塗りつぶし画素

ステップ605又はステップ606が終了すると、実行はステップ601へと戻る。

【0309】

ステップ601において処理すべき塗りつぶしが残っていないと判定される場合、実行はステップ607へと移る。このステップでは、作業バッファは合成バッファへと合成され、最終結果が生成される。このステップは以下のアルゴリズムに従って行なわれる：

$composite_buffer$ の画素ごとに

$cb[n] = cb[n] + wb$

ここで

$cb[n]$ = $composite_buffer$ のn番目の画素

wb = 作業バッファ

これでトップダウン合成は完了する。 $composite_buffer$ は出力ランの完全に合成された画素を含む。

【0310】

7.8. 代替の合成手法

合成プロセスの代替の手法について説明する。可能な限りトップダウン合成プロセスを使用する代わりにこの手法を使用することにより、可変アルファ層が遭遇する場合に大規模なボトムアップ合成を潜在的に行なう必要がなくなる。このため、トップダウン合成が提供する利点が最大になる。

【0311】

上述の貢献度計算プロセスは、最上の可変アルファ層に遭遇すると停止する。代替の合成方法は、最上の可変アルファ層の下方に層が存在するか否かを確認するためにチェックする。層が存在する場合、合成器が再帰的に呼び出され、最上の可変アルファ層の下方のこの層は新規の呼出しにおける最上である。この新規の呼出し及び後続の呼出しは、各層を通常通りに処理し、完全な不透明に到達すると、通常通り画素は作業バッファ及び合成バッファへと生成される。再帰的な呼出しが親に戻る場合、合成バッファにおける結果は親において発見される可変アルファ層を伴って合成される。結果の作業バッファ及び合成バッファにおける貢献度は、図6のステップ55におけるように計算され、これらのバッファの双方における画素値はそれに従って調整される。

【0312】

画素のランに対するこれらの合成プロセスの一般化は以下の通りである：

(i) 可変アルファ層により分けられる各グループへと各層を分割する

10

20

30

40

50

(ii) 各グループに対してトップダウン合成を実行してグループ画素値を判定し、それにより、可変アルファ層により分けられるグループ画素値から構成される減少した数へと元の層を分割する

(iii) 任意の1つのグループの貢献度が所定の閾値100%（すなわち、完全に不透明）内にある場合、全ての可変アルファ層及び閾値グループの下方のグループは貢献しないものとして無視することができる

(iv) ラン中の画素ごとに、これらの貢献グループ及び可変アルファ層のボトムアップ合成を行ない、対応する画素値を判定する

合成プロセスの更なる実現は以下のように2つのバッファを使用することで達成することができる：

(i) 最上層から第1のバッファを使用して開始し、第1の可変アルファ層まで（第1の可変アルファ層を含む）トップダウン合成を行なう

(ii) 第2のバッファを使用して次の可変アルファ層まで（次の可変アルファ層を含む）これらの層のトップダウン合成を行なう

(iii) 第1の層を第2の層の上に合成し、結果を第1のバッファに保持する

(iv) 全ての層を合成し終わるまでステップ(ii)及び(iii)を繰り返す。かつてのように、可変アルファ層の上方の層の任意の集合の貢献度が所定の閾値100%（すなわち、ほぼ又は完全に不透明）に到達する場合、全ての可変アルファ層及び閾値グループの下方のグループは貢献しないものとして無視することができ、合成は中止することができる

尚、上述の更なる情報は、可変アルファ層の進歩的な包含が下方のグループから層の貢献度を正確に説明しないため、画像を正確に描くことはない。例えば、第1の可変アルファ層まで（第1の可変アルファ層を含まない）の全ての最上の層の貢献度が80%である場合、第1の可変アルファ層及び全ての下方の層の貢献度は20%となるはずである。第1の可変アルファ層を上述のものとの合成は、貢献度のバランスを歪め、不正確ではあるが高速な合成が得られる。これは、最終的な画像レンダリングには望ましくないかもしれないが、全ての層の詳細が正確でなくても良い画像構成のプレビュー段階では十分であるだろう。

【0313】

所定の閾値は、通常、合成の所望の精度及び行なわれる動作の数によって決まる。これは、例えば、カラーチャンネルの最下位ビット内であるかもしれない。8ビット色の場合、255/256の貢献度（99.6%）が得られる。他の閾値が選ばれても良い。

【0314】

図61(a)は、画素のラン内で複数の層のトップダウン合成に対して実行可能な一般化を示す。図示するように、異なる型を有する複数の層6101から6107が示される。1つの型は一定の色レベルであり、本質的に一定のアルファ成分を含むことができる。これらはレベル6101、6102、6104、及び6106である。別の型のレベルは可変色レベルであるが、一定のアルファを有する。この例は、画素のランにまたがって起こる線形ブレンドである。アルファ値は一定であるので単一の可変色として見なしても良く、この例はレベル6103及び6105である。レベルの最後の型の例はレベル6107であり、可変色及び可変アルファの双方を含むレベルである。その性質により、このレベルは可変アルファレベルとして一般化しても良く、画素のスパンのレンダリングにおけるレベルの下方にある全てのレベルの貢献度を変更するように動作する。

【0315】

図61(a)の一般化は、トップダウン合成に関するものであり、各々が一定のアルファを有する可変アルファレベルの上方の全てのレベルは、元のソースレベルによって可変色レベルであっても良い単一の色レベルを提供するようにトップダウン合成されても良い。この一般化は、レベル6101から6106のトップダウン合成を表現する新規の色レベル6108により示される。レベル6108は前の可変アルファレベル6107の上方に配置される。

10

20

30

40

50

【0316】

このように図61(a)は、一定のアルファ成分を有する任意の数のレベルが、可変アルファを有するレベルにまたがって合成されても良い一定のアルファの単一のレベル(例えば、6108)を提供するようにトップダウン合成されても良いことを示す。

【0317】

図61(b)は、この一般化が、可変色の層のグループ6110、6112、及び6114が可変アルファの層6111及び6113により分離される多数の層を組み込む合成スタックへとどのように適用することができるのかを示す。この構成では、可変色一定のアルファを有する層のグループの各々が、一定のアルファの対応する単一の層を生成するようにトップダウン合成することができる。これは、新規の層6115、6116、及び6117として示される。これらの新規の層の各々は、画素のランの正確な合成を提供するために、ボトムアップ合成に配置された可変アルファ層6111及び6113を伴って合成することができる。最も重要なことは、合成動作を可能な限り多くのトップダウン合成へと分割することによって、合成動作の数が画素のランにまたがって最小化される。この点に関して、任意の可変アルファレベルの動作により、画素のランにおける各画素で合成を必要とする。このように、トップダウン合成とボトムアップ合成の組み合わせは、以前は可能でなかった最適化を提供する。

【0318】

この原理の拡張は図62に示される。図62において、画素のスパンに対する合成スタック6200が、一定の色、可変色、及び可変アルファ層の組み合わせを含む種々の層6201から6212を使用して形成される。変動に従って、合成スタック6200は、画素のランに対する画素値を提供するように、トップダウン合成動作のみを使用して合成される。必然的にスタック6200は複数のセクションへと分割され、各セクションは可変アルファ層により輪郭を描かれる。この構成では、トップダウン合成6213は第1の可変アルファ層まで(第1の可変アルファ層を含む)の層の第1のグループ上で行なわれ、このグループは層6201から6204である。合成の結果は第1のバッファ6214に保持される。第2のトップダウン合成6215は、次の可変アルファ層まで(次の可変アルファ層を含む)の層の次のグループ上で行なわれ、このグループは層6205から6207である。合成6215の結果は第2のバッファ6216に格納される。バッファに含まれる合成結果は、第1のバッファ6214が第2のバッファ6216上に合成されるように合成され、この合成の結果が図62の6217に示すように第1のバッファへと書き込まれる。層6208から6211の次のグループが、第2のバッファ6219に格納されている合成値を伴って再度トップダウン合成(6218)される。再度、第1のバッファ6217が第2のバッファ6219上に合成され、第1のバッファに格納される結果6220が得られる。最終的に、図62の例では、一定の色層6212のみを含む層の最後のグループがトップダウン合成(6221)される。この場合、層のグループは単一の一定の色のみを含むので、合成動作は事実上ヌルであるが、層6212の値は第2のバッファ6222にコピーされる。再度、バッファは第1のバッファに保持されている最終結果6223を伴って合成される。

【0319】

図62の説明から理解されるように、トップダウン合成のみへの依存は最終合成結果が画素の特定のスパンに対して完全に正確であることを保証するとは限らない。しかし、本発明者等は、最終的な合成結果が精度の決定できるレベルへと作成可能であるように合成動作に対して確立されても良いことを判定した。これは、場合によっては画質を犠牲にしても非常に高速な合成が必要であるという含みを持つ。この例は、例えば、グラフィックアーティストにより行なわれるように画像作成プロセスをプレビューすることにある。他の実現例は、合成プロセスが変動する処理能力の複数の異なるプラットフォームで実行することができる場合である。特に、合成時間要求が指定される場合(例えば、リアルタイムの動作で)、システム要件を満たすために、合成スタックの複雑度は特定の型の合成(例えば、図61(a) - 正確であるが低速又は図62 - 高速であるが正確性に劣る)を引

10

20

30

40

50

き起こすのに使用される。

【0320】

更なる代替の手法が図64に示され、ボトムアップ合成を不要にすることで先に説明した構成よりも改良を提供する。トップダウン合成の排他的使用により、トップダウン合成の利益の更なる活用が可能になり、不透明度が100%に十分に近づいたときにプロセスから早く抜けられる。この代替の手法のコストは、図9及び図62と比較して、追加の作業バッファ（ここでは、「作業バッファ2」と呼ばれる）である。この新規の作業バッファは作業バッファ1（例えば、78）と同じ要素を持つが、各要素はrgbではなくrgb o（r = 赤色、g = 緑色、b = 青色、及びo = 不透明度）である。

【0321】

動作中、合成スタックは可変不透明度層により分離されるセクションへと分割される。作業バッファ0（例えば、73）及び作業バッファ1は先の実現例と同様に最上のセクション上で使用される。作業バッファ1は、第1の可変不透明度層上に合成され、結果は作業バッファ2に格納される。作業バッファ0及び1は、最終的に以下のようになることを除いて最上のセクションに適用されるときと同じように次の最下のセクションに適用される：

- （a） 作業バッファ1上の作業バッファ2が作業バッファ2に格納され、
- （b） 次の可変不透明度層上の作業バッファ2が作業バッファ2に格納される

図64に示す合成手法6400を参照すると、ステップ6401は合成スタックから固定色を合成し、作業バッファ0において固定色を形成する。ステップ6402は、2つの可変色を作業バッファ1へと合成する。ステップ6403は、作業バッファ0を作業バッファ1上に合成し、結果を作業バッファ2に格納する。これらのステップは必然的に前の手法と一致する。ステップ6404において、作業バッファ1は第1の可変不透明度層上に合成され、結果は作業バッファ2に格納される。ステップ6405は前のように動作し、貢献度が作業バッファ0内にローカルで保持されることを除いては、次の2つの固定色を合成する。ステップ6406は作業バッファ2を作業バッファ0上に合成し、結果は作業バッファ2に格納される。ステップ6407は作業バッファ2を合成し、これは、次の可変不透明度層上の可変不透明度色であり、結果は作業バッファ2に格納される。ステップ6408から6410は、事実上、ステップ6401から6403を繰り返す。ステップ6411は、作業バッファ2を作業バッファ1上に合成し、結果は作業バッファ2に保持される。ステップ6412は、次の可変不透明度層上の作業バッファ2を処理することによって、合成プロセスを終了し、最終結果は作業バッファ2に保持される。

【0322】

このように、この手法は可変不透明度層を収容する一方で、合成スタックのトップダウン縦断を維持することが明らかである。方法6400から早く抜け出すことは、先に説明したように、蓄積された透明度が定義済の閾値に到達したときに達成することができる。蓄積された不透明度を計算する際に、可変不透明度層の不透明度貢献度は、ゼロとして無事にとることができる。また、各可変不透明度層の不透明度貢献度は、例えば、最小不透明度を有する可変不透明度層内の画素を検索することによって得られた最小値であると想定しても良い。この原理の更なる拡張は、ベクトルとして（例えば、画素ごとに）スタックの合成全体にまたがって不透明度貢献度を追跡することであり、その結果、画素の蓄積された不透明度が個々に定義済の閾値に到達し、これにより早い抜け出しが起こる。

【0323】

7.9. トップダウンの利点

上述のトップダウン合成技術は、ボトムアップ合成技術よりも好まれる。トップダウン合成技術は、2つの層を合成するのに必要な計算の量においてより効率的である。これは、第7.6節及び第7.7節の式1及び2を参照することによって明らかである。

【0324】

トップダウン合成には、後続の合成動作が出力に対して明確な効果がないであろうと判定されるとすぐに合成プロセスが終了できるようにする重要な利点がある。この「早い終

10

20

30

40

50

了」は実際に非常によく起こり、性能向上をもたらす。

【0325】

8. 画素生成

図56の画素生成モジュール611は、単一の z -レベルに対して画素値のランを生成することに関わっている。

【0326】

合成モジュール612は、出力画素を生成するために z -レベル塗りつぶしの明度を組み合わせる。合成モジュール612が組み合わせるソース明度は、明示的に定義されるか、あるいは、塗りつぶし記述の何らかの形態から生成されなければならない。単色塗りつぶしの z -レベルは、合成の準備ができていソース明度を明示的に定義する。傾斜（線形又は放射状）及びビットマップ画像塗りつぶしなどの複雑な塗りつぶし型の z -レベルは、生成する画素のラスタ空間位置に依存するようにソース明度が生成されることを必要とする。複雑な塗りつぶしの z -レベルに対するソース明度を判定するこのプロセスは、画素生成と呼ばれ、画素生成モジュール611により行なわれる。

【0327】

画素生成モジュール611の処理フローが図39に概略的に示される。モジュール611には、ステップ393において入力として所要の塗りつぶし記述を含む複雑な z -レベルへの参照と共にラスタ空間における開始位置及び終了位置が提供される。ステップ394及び395において判定される z -レベルの塗りつぶし型によって、合成器は以下のものに対して明度のランを生成するであろう：

- ステップ396における線形傾斜、
- ステップ397における放射状傾斜、及び
- ステップ398におけるビットマップ塗りつぶし

生成された明度は、合成モジュール612による合成に対して準備のできた合成バッファ又は塗りつぶし生成バッファへと格納される。

【0328】

8.1. 線形傾斜画素生成

z -レベルは線形傾斜塗りつぶしを有しても良い。従来技術では、線形傾斜塗りつぶしは線形ブレンドと呼ばれることが多い。線形傾斜塗りつぶしは、指定の想像線から陰影をつけられる点の垂直距離によって決まる明度を使用して表面に陰影をつけることを伴う。

【0329】

線形傾斜は、傾斜ルックアップテーブルを使用して記述されても良い。傾斜ルックアップテーブルは索引値のある範囲にわたる傾斜に対する明度を定義する。傾斜ルックアップテーブルは、1つ以上の傾斜ルックアップテーブルエントリの順序付けられた集合として実現されても良い。各傾斜ルックアップテーブルエントリは索引値と対応する明度とから構成される。傾斜ルックアップテーブルエントリは索引値の昇順に順序付けされる。

【0330】

図25において、傾斜ルックアップテーブル260が示される。傾斜ルックアップテーブル260の索引値範囲は、0から255（両端含む）であることが分かる。傾斜ルックアップテーブル260は2つの傾斜ルックアップテーブルエントリ261及び262から構成される。傾斜ルックアップテーブルエントリの第1のエントリ261は、索引値63において白色明度を定義する。傾斜ルックアップテーブルエントリの第2のエントリ262は索引値191において黒色明度を定義する。

【0331】

傾斜ルックアップテーブルの2つのエントリ間の索引値に対して、2つの周囲の傾斜ルックアップテーブルエントリの明度の線形補間を使用して対応する明度が計算されても良い。全ての傾斜ルックアップテーブルエントリのうちの最小の索引値よりも小さい索引値、あるいは、全ての傾斜ルックアップテーブルエントリのうちの最大の索引値よりも大きい索引値に対して、最も近い索引を有する傾斜ルックアップテーブルエントリの明度を直接使用することによって対応する明度を判定しても良い。

【 0 3 3 2 】

例えば、図 2 5 において、2つのルックアップテーブルエントリ 2 6 1 及び 2 6 2 間の索引値に対応する明度は、エントリの白色明度及び黒色明度の線形補間を使用して判定される。この例を継続すると、第 1 のルックアップテーブルエントリ 2 6 1 の索引値より小さい索引値、例えば、索引値 5 0 に対しては、関連付けられる明度は最も近いルックアップテーブルエントリの明度である（このため、白色明度である）。逆に、最後のルックアップテーブルエントリ 2 6 2 の索引値より大きい索引値、例えば、索引値 2 5 5 に対しては、関連付けられる明度は最も近いルックアップテーブルエントリの明度である（このため、黒色明度である）。

【 0 3 3 3 】

傾斜塗りつぶしからラスタ画素明度を生成する際には、画素の位置に対応する傾斜ルックアップテーブルへの索引を計算する必要がある。これを行なうためには、画素のラスタ空間座標位置の傾斜空間への変換が行なわれる。傾斜空間をルックアップテーブル索引範囲へとマップするためには、傾斜空間表面を定義するのが有用である。傾斜空間表面の各点は、特定の傾斜ルックアップテーブル索引へとマップする。ラスタ画素の明度は索引値及び傾斜ルックアップテーブルを使用して判定されても良い。

【 0 3 3 4 】

線形傾斜に対しては、傾斜空間表面内の点の水平位置にのみ依存するように、傾斜空間表面は点を索引値へマップしても良い。これは、線形傾斜に関して傾斜空間中の位置の垂直成分を計算する必要がないことを意味する。ラスタ空間において線形傾斜の外観を変更するには、傾斜の位置、スケール、及び回転などのパラメータを修正するのが望ましいであろう。このような効果を達成するには、傾斜 - ラスタ空間変換を使用して線形傾斜空間表面をラスタ空間へと変換することが行なわれても良い。

【 0 3 3 5 】

図 2 5 は、傾斜空間起点に中心がある幅 3 2 7 6 8 の四角傾斜空間表面 2 6 3 の例を示す。この傾斜空間表面にまたがる明度が上述の線形傾斜の技術を使用して示される。明度は水平傾斜空間位置のみに依存する。図 2 5 は、ラスタ空間装置 2 6 4 へと出力のためにマップされるこの傾斜空間表面 2 6 3 を示す。このマッピングは傾斜空間表面の回転及びスケールを伴うことが分かる。

【 0 3 3 6 】

線形傾斜塗りつぶしは、索引を傾斜ルックアップテーブルへと増分的に追跡することによってレンダリングされても良い。このような技術は、ラスタ空間変換に対する傾斜に依存する 3 つのパラメータを事前に計算することを伴う。図 3 2 において、出力画素明度を計算する前に、傾斜ルックアップテーブル及びラスタ空間変換から構成される線形傾斜記述があるので、ステップ 3 1 1 において以下の項目を計算することができる：

- ラスタ空間水平方向における画素ステップごとの傾斜空間水平位置における変化 $\partial u / \partial x$ 、
- ラスタ空間垂直方向における画素ステップごとの傾斜空間水平位置における変化 $\partial u / \partial y$ 、及び
- ラスタ空間起点に対応する傾斜空間位置 u 。

これらの事前に計算された値は、ラスタ空間変換に対する傾斜に依存し、変換が修正された場合にのみ再計算を必要とする。

【 0 3 3 7 】

これらの傾斜トラッキングパラメータのグラフィカル表現は図 2 7 において示されるであろう。図 2 7 において、ラスタ空間 $X - Y$ 2 6 9 のラスタ出力装置のディスプレイが示されるであろう。傾斜空間 $U - V$ 2 7 0 において定義される傾斜は、ラスタ装置空間 2 6 9 へとラスタ化される。ラスタ装置のラスタ走査線 2 6 7 は、走査線内の開始画素 2 6 8 で開始する傾斜塗りつぶし画素のランを含む。正の水平ラスタ空間方向における単一のラスタ画素ステップに対して、傾斜空間水平位置における対応する変化 $\partial u / \partial x$ 2 7 1 が示される。正の垂直ラスタ空間方向における単一のラスタ画素ステップに対して、傾斜空

10

20

30

40

50

間水平位置における対応する変化 $\partial u / \partial y$ 273 が示される。図 27 において、垂直傾斜空間位置に対応する同様のパラメータ 272 及び 274 が示される。これらの値の計算は線形傾斜に必要とされない。

【0338】

このため、塗りつぶし生成バッファへと出力されるランを形成する 1 つ以上の連続画素に対する線形傾斜画素明度を生成することに進むことが可能である。生成されるラン中の左端ラスタ画素のラスタ空間座標位置 (x_{start}, y_{start}) から判断して、図 32 のステップ 312 において傾斜空間水平位置 u を最初に初期化することが必要である。図 27 において、生成されるラン中の左端ラスタ画素の例が 268 において示される。初期の u 値は以下の公式を使用して計算されるであろう：

$$u = u_o + x_{start} \times \partial u / \partial x + y_{start} \times \partial u / \partial y$$

従って、 u 値を直接使用することによって傾斜ルックアップテーブルへの実際の索引を判定することができる。このような索引値を使用することで、傾斜ルックアップテーブルからの対応する明度をステップ 313 で先に説明したように判定することができる。

【0339】

画素の明度の生成後、ステップ 310 で判定されたように、線形傾斜から生成されるランに更に画素明度が存在する場合、傾斜空間水平位置値 u が以下の再帰関係に従ってステップ 315 において増分されても良い：

$$u_n = u_{n-1} + \partial u / \partial x$$

このプロセスは、ラン中の全ての所要の画素が生成されるまで繰り返される。これに続いて、ステップ 314 において判定されたように、同じ線形傾斜を使用してレンダリングすることが必要なランが更に存在する場合、ステップ 312 においてレンダリングする新規のランの開始画素に対して最初の傾斜空間水平位置 u を再計算し、ステップ 313 においてランの各画素に対して画素明度を生成するプロセスを繰り返すことによって同じプロセスを繰り返しても良い。

【0340】

8.2. 放射傾斜画素生成

z -レベルは放射状傾斜塗りつぶしを有しても良い。放射状傾斜塗りつぶしは放射状ブレンドとも呼ばれる。放射状傾斜塗りつぶしは、放射状傾斜の指定の中心点から陰影をつけられる点の距離に依存する明度を使用して表面に陰影をつけることとして考えられる。放射状傾斜画素を生成するプロセスは先に説明した線形傾斜画素のプロセスに類似している。

【0341】

線形傾斜と同様に、放射状傾斜は 1 つ以上の傾斜ルックアップテーブルエントリの順序付けられた集合として実現される傾斜ルックアップテーブルを使用して記述されても良い。放射状傾斜も傾斜空間表面を利用する。傾斜空間表面の各点は特定の傾斜ルックアップテーブル索引にマップする。2 つの傾斜ルックアップテーブルエントリの明度は、ルックアップテーブルに明確に定義されない索引に対して色を取得するために線形に補間されても良い。

【0342】

放射状傾斜に関して、傾斜空間表面の中心点からの点の距離に依存するように、傾斜空間表面は点を索引にマップする。ラスタ空間中の放射状傾斜の外観を変更するためには、中心点及び放射状傾斜のスケールなどのパラメータを修正しても良い。このような効果を達成するには、放射状傾斜空間表面はラスタ空間変換に対する傾斜を使用してラスタ空間へと変換しても良い。

【0343】

従来の方で放射状傾斜をレンダリングするのは計算上コストがかかる。通常、各画素の座標を傾斜空間へと変換し、傾斜空間の中心から傾斜空間点の距離を計算し、対応する明度を参照することが必要となるであろう。しかし、放射状傾斜からラスタ画素の連続シーケンスを生成する際には、傾斜ルックアップテーブル索引の計算への増分的な手法を使

10

20

30

40

50

用することによって性能を改善することができる。

【0344】

図42において、出力画素明度を計算する前に、傾斜ルックアップテーブル及びラスタ空間変換から構成される線形傾斜記述があるので、ステップ414において以下の項目を計算することができる：

(i) ラスタ空間水平方向における画素ステップごとの傾斜空間水平位置における変化 $\partial u / \partial x$ 、

(ii) ラスタ空間水平方向における画素ステップごとの傾斜空間垂直位置における変化 $\partial v / \partial x$ 、

(iii) ラスタ空間垂直方向における画素ステップごとの傾斜空間水平位置における変化 $\partial u / \partial y$ 、 10

(iv) ラスタ空間垂直方向における画素ステップごとの傾斜空間垂直位置における変化 $\partial v / \partial y$ 、及び

(v) ラスタ空間起点に対応する傾斜空間位置 (u_0, v_0)

これらの事前に計算された値は、ラスタ空間変換に対する傾斜に依存し、変換が修正されたときに再計算のみを必要とする。これらの事前に計算された値を使用することにより、傾斜ルックアップテーブル索引の2乗 ($index^2$) の増分的トラッキングが可能になる。ラスタスキャンレンダリングへの指定の実現例において、 $index$ はレンダリング中の画素位置に対する放射状傾斜の中心点からの距離と同等である。

これらの傾斜トラッキングパラメータのグラフィカル表現は図27に示されるであろう。 20

尚、図では線形傾斜塗りつぶしを示すが、内容は放射状傾斜生成にも同様に適用可能である。図27において、ラスタ空間X-Y269のラスタ出力装置が示される。傾斜空間U-V270において定義される傾斜はラスタ装置空間269へとラスタ化される。ラスタ装置のラスタ走査線267は、走査線内の開始画素268で開始する傾斜塗りつぶし画素のランを含む。正の水平ラスタ空間方向における単一のラスタ画素ステップに対して、傾斜空間水平位置における対応する変化 $\partial u / \partial x$ 271及び傾斜空間垂直位置における対応する変化 $\partial v / \partial x$ 272が示される。正の垂直ラスタ空間方向における単一のラスタ画素ステップに対して、傾斜空間水平位置における対応する変化 $\partial u / \partial y$ 273及び傾斜空間垂直位置における対応する変化 $\partial v / \partial y$ 274が示される。

このため、塗りつぶし生成バッファへと出力されるランを形成する1つ以上の連続画素に対する画素明度を生成することに進むことが可能である。開始画素のラスタ空間座標位置 (x_{start}, y_{start}) から判断して、対応する最初の傾斜空間位置 (u_{start}, v_{start}) の計算が行なわれる。図27において、この開始ラスタ画素の例が268において示される。対応する最初の傾斜空間位置は以下の公式を使用して計算されるであろう： 30

$$u_{start} = u_0 + x_{start} \times \partial u / \partial x + y_{start} \times \partial u / \partial y$$

$$v_{start} = v_0 + x_{start} \times \partial v / \partial x + y_{start} \times \partial v / \partial y$$

これらの計算から、傾斜ルックアップテーブルへの索引を維持するのに使用される最初のトラッキング値が図42のステップ415で判定される。具体的には、この2乗された索引値 $\partial (index^2) / \partial x$ に対する最初の2乗された傾斜ルックアップテーブル索引 ($index^2$) 及び最初の増分値が以下のように計算される： 40

$$index^2 = u_{start}^2 + v_{start}^2$$

$$\partial (index^2) / \partial x = 2 \times (u_{start} \times \partial u / \partial x + v_{start} \times \partial v / \partial x) + (\partial u / \partial x)^2 + (\partial v / \partial x)^2$$

($index^2$) 値が計算されると、先に説明したように傾斜ルックアップテーブルを使用してステップ416において対応する明度が参照できるように平方根が取られても良い。

【0345】

画素の明度の生成後、ステップ417において判定されたように放射状傾斜から生成される画素のランに更なる画素明度が存在する場合、 $index^2$ 及び $\partial (index^2)$ 50

/ ∂x 値は、以下の再帰関係に従ってステップ 4 1 8 において増分されるであろう：

$$\begin{aligned} \text{index}^2_n &= \text{index}^2_{n-1} + \partial(\text{index}^2_{n-1}) / \partial x \\ \partial(\text{index}^2_n) / \partial x &= \partial(\text{index}^2_{n-1}) / \partial x + 2 \times \{ (\partial u / \partial x)^2 + (\partial v / \partial x)^2 \} \end{aligned}$$

尚、値 $2 \times \{ (\partial u / \partial x)^2 + (\partial v / \partial x)^2 \}$ は一定であり、事前に計算されても良い。

【 0 3 4 6 】

このプロセスは、現在の画素のランの全ての所要の画素が生成されるまで繰り返される。これに続き、ステップ 4 1 9 において判定されるように、同じ放射状傾斜を使用する生成を必要とする画素のランが更に存在する場合、ステップ 4 1 5 に戻り、新規のランの開始画素に対する最初の索引トラッキング値を再度計算することによって、同じプロセスが繰り返されるかもしれない。要約すると、最初のトラッキング値が計算されると、この技術により放射状傾斜は、画素ごとに 2 つの加算及び平方根を行なうことによって画素のランに沿ってレンダリングすることができる。

10

【 0 3 4 7 】

平方根計算は、単一の 6 5 K エントリルックアップテーブルを使用して、より効率的であり且つ同じ精度では、2 5 6 エントリルックアップテーブルを使用して、M.D. Ercegovac 等による「Reciprocatation, Square Root, inverse Square Root, and Some Elementary Functions Using Small Multipliers」(IEEE Transactions on Computers, Vol. 49, No. 7, July 2000) に記載されるプロセスに従って迅速に行なわれるであろう。

20

【 0 3 4 8 】

記載された方法では、ラスタ走査順ディスプレイの最上部から最下部へと放射状傾斜の各画素をレンダリングする。すなわち、この方法では、ディスプレイの最上部から最下部までレンダリングし、左から右まで走査線内の各画素をレンダリングする。適切な修正を行なった同じ技術も、動作の他のラスタ走査順に等しく適用可能である。この点に関して、ラスタ走査順は 2 次元空間の任意の 1 次元走査として定義しても良い。ラスタ走査順は左上から右下へと行なわれる。

【 0 3 4 9 】

尚、上述の放射状傾斜生成方法は、代替の適用例にも適している。一般的に、説明された方法は、2 次元入力値の集合から結果値の集合を生成するのに適している。入力値のシーケンスは直線に位置し、各結果値は関数入力により記述されるベクタの大きさの関数である。すなわち、説明された方法は、位置の個別の集合において放射状傾斜の値を計算するのに適している。ここで、位置の個別の集合はラスタ走査順である。動径関数は、2 D 空間内の特定の位置からの入力の距離の関数である結果値(すなわち、値集合)へとマップする 2 つの変数の関数として定義されても良い。

30

【 0 3 5 0 】

8 . 3 . ビットマップ画像画素生成

z - レベルはビットマップ画層塗りつぶしを有しても良い。これにより、z - レベルの塗りつぶしはある色空間における点サンプルを定義する画素データの列から構成されるデジタル画像に基づいても良いことを意味する。ビットマップ画像の画素データは、任意のフレームの前で更新されても良い。このような技術により、動画ビデオに類似する動画ビットマップ画像塗りつぶし効果を促進する。ビットマップ画像塗りつぶしは、傾斜塗りつぶしをレンダリングするために記述されたものと同様の手法を伴う。

40

【 0 3 5 1 】

ラスタ空間画素位置をビットマップ画素値へとマップするためには、ビットマップ空間表面をビットマップ画像を含む表面として定義することが適切である。ビットマップ空間表面の起点はビットマップ画像の右上画素に対応する。同様に、傾斜空間表面はラスタ空間へと変換することができ、ビットマップ空間表面はラスタ空間へと変換しても良い。これにより、ビットマップに対して平行移動、スケーリング、回転、曲げを行なうことができる。

50

【0352】

ビットマップ画像塗りつぶしに関して、ラスタ空間の各画素位置は、何らかの明度へとマップする。ビットマップ画像内の点にマップするラスタ空間画素位置は、ビットマップ画像データにより定義されるように対応する画素明度を使用しても良い。ビットマップ画像の外側の点にマップするラスタ空間画素位置は、種々の手段を使用して画素明度へとマップするように定義されても良い。例えば、ビットマップ画像の外側の点にマップするラスタ空間画素位置は、最も近いビットマップ画像画素にマップするように定義されても良い。別の例は、タイル表示のビットマップ画像効果を作成するように、ラスタ空間画素位置をビットマップ画素へとマップするものである。これにより、ビットマップ画像はラスタ空間にわたって無限に繰り返される。

10

【0353】

図4において、出力画素明度を計算する前に、ビットマップ画像画素データ及びラスタ空間変換へのビットマップから構成されるビットマップ画像記述があるので、ステップ44において以下の項目を計算するのが適切である：

(i) ラスタ空間水平方向における画素ステップごとのビットマップ空間水平位置における変化 $\partial u / \partial x$ 、

(ii) ラスタ空間水平方向における画素ステップごとのビットマップ空間垂直位置における変化 $\partial v / \partial x$ 、

(iii) ラスタ空間垂直方向における画素ステップごとのビットマップ空間水平位置における変化 $\partial u / \partial y$ 、

20

(iv) ラスタ空間垂直方向における画素ステップごとのビットマップ空間垂直位置における変化 $\partial v / \partial y$ 、及び

(v) ラスタ空間起点に対応するビットマップ空間位置 (u_0, v_0)

これらの事前に計算された値は、ラスタ空間変換に対するビットマップに依存し、変換が修正されたときに再計算のみを必要とする。これらの事前に計算された値を使用することにより、ビットマップ画像データの現在の画素のアドレス (address) の増分的トラッキングが可能になる。

【0354】

続いて、塗りつぶし生成バッファに出力すべきランを形成する1つ以上の連続画素に対する画素明度の生成が行なわれるであろう。開始画素のラスタ空間座標位置 (x_{start}, y_{start}) から判断して、対応する最初のビットマップ空間位置 (u_{start}, v_{start}) の計算が行なわれる。これは以下の公式を使用して計算されるであろう：

30

$$u_{start} = u_0 + x_{start} \times \partial u / \partial x + y_{start} \times \partial u / \partial y$$

$$v_{start} = v_0 + x_{start} \times \partial v / \partial x + y_{start} \times \partial v / \partial y$$

これらの計算から、ビットマップ画像データへの最初のアドレス (address) がステップ45で判定される。アドレス `bitmapbase` で開始する走査順を伴うビットマップ画像に関して、ビットマップ画像データは画素ごとに `bpp` バイトであり、`rowstride` バイトの列ストライドを有し、ビットマップ画像データへの最初のアドレスは以下のように計算されても良い：

$$address = bitmapbase + v_{start} \times rowstride + u_{start} \times bpp$$

40

`address` 値の計算が終わると、そのアドレスの画素明度は、現在の出力ラスタ画素に対する出力画素明度としてステップ46において使用されても良い。画素の明度の生成後、ステップ47において判定されるように、ビットマップ画像から生成される現在の画素のランに更なる画素明度が存在する場合、`address` 値は以下の再帰関係に従ってステップ48において増分されても良い：

$$address_n = address_{n-1} + \partial v / \partial x \times rowstride + \partial u / \partial x \times bpp$$

尚、`address` が増加する値は定数として事前に計算されても良い。このプロセスは、現在の画素のランの全ての画素が生成されるまで繰り返される。これに続いて、ステップ49において判定されるように同じビットマップ画像を使用するレンダリングを必要とする更なる画素のランが存在する場合、ステップ45において画素の次のランの開始画

50

素に対する最初の索引 `address` を再度計算することによって同じプロセスが繰り返されても良い。要約すると、このモジュールにより、画素ごとに2つの加算のみを行なうことによって出力画素のランに沿ってレンダリングできるようになる。

【0355】

9. 画素抽出

図56の画素抽出モジュール618は、ラスタ化プロセスの最終ステップを行なって終了した画素を出力する。これらの画素は、直接表示装置へ出力することも、後で表示装置に出力できるようにフレームバッファメモリへと格納することもできる。画素出力の目標はシステム設計の選択である。一部のシステムは、画素出力目標のうちの1つのみを使用するであろうが、他のシステムは出力目標に関してランタイム構成可能であっても良い。

10

【0356】

出力画素の精度が画素抽出モジュール618に供給される明度の精度よりも低いシステムでは、画素抽出モジュール618はハーフトーン処理の任意のステップも行なって良い。例えば、画素抽出モジュール618がチャンネルごとに8ビットの色情報(RGB8:8:8)を受信するがチャンネルごとに5ビット(RGB5:5:5)の出力画素を受信するシステムでは、ハーフトーン処理が実施されても良い。

【0357】

9.1. 入力データ

画素抽出モジュール618は、入力データとして「スパン」を受け入れる。スパンは、同じ色を有する表示装置走査順の一連の連続画素である。スパンの長さは、1画素の小ささであっても、画素のフルディスプレイの大きさであっても良い。各スパンはスパンの色及び画素におけるその長さという2つの値として画素抽出モジュール618へと入力される。

20

【0358】

9.2. フレームバッファへの出力

動作のこのモードでは、画素抽出モジュール618はフレームバッファメモリへと画素を出力する。このモードの動作を図37のフローチャートを参照して説明する。ステップ370において、処理が開始する。ステップ371において、フレームバッファ位置変数X及びYの双方がゼロに初期化される。これは、フレームバッファの右上の出力位置を示す。ステップ378において、画素抽出モジュール618は表示すべき次のスパンを受け入れる。ステップ377において、変数N及びCにはそれぞれスパンの長さ及び色が割り当てられる。ステップ376が続く。ステップ376において、画素抽出モジュール618はフレームバッファの位置(X,Y)における画素の色を色Cに設定する。ステップ375において、フレームバッファ位置X変数が増分される。ステップ379において、フレームバッファ変数Xはフレームバッファの幅と比較される。Xがフレームバッファの幅に到達又は幅を超える場合、処理はステップ374へと移る。幅に至らない場合、処理はステップ369で継続する。ステップ369において、スパン長さカウンタ変数Nが減分される。ステップ380において、スパン長さカウンタ変数Nがゼロと比較される。ゼロの場合、処理はステップ378へと移る。ゼロでない場合、ステップ376へと移る。図37のステップ374において、フレームバッファ変数Xがゼロに設定され、フレームバッファ変数Yが増分される。ステップ373において、フレームバッファ変数Yはフレームバッファ高さと比較される。Yが高さ以上である場合、処理はステップ372で終了し、未満である場合、ステップ369で継続する。

30

40

【0359】

9.3. ディスプレイへの直接出力

この動作モードでは、画素抽出モジュール618は、画素を直接表示装置へと出力する。画素抽出モジュール618に対するスパン情報の到達は、画素が表示装置上に表示される速度と非同期であることが多いので、画素抽出モジュール618はFIFO(先入れ先出し)バッファを使用してスパンを表示装置に出力する前に待ち行列に入れる。FIFOバッファは、入力スパンのタイミングと出力画素のタイミングとの間で弾性の尺度を提供

50

する。

【0360】

この動作モードを図38(a)及び図38(b)に示すフローチャートを参照して説明する。スパンをFIFOバッファに受け入れるプロセスは図38(a)のステップ388から389により説明され、スパンをFIFOから出力するプロセスは図38(b)のステップ382から383により説明される。これらの2つのステップのタイミングはFIFOバッファにより大幅に非同期に維持される。

【0361】

図38(a)に示すように、ステップ388において、スパン(画素のラン)を受け入れるプロセスが開始する。ステップ392において、スパンは画素抽出モジュール618により受け入れられる。ステップ391において、FIFOバッファが満杯か否かが検査される。満杯の場合、処理はステップ390へと移るが、満杯でない場合、処理はステップ389で続けられる。ステップ390において、処理はFIFOバッファ満杯状態が過ぎるのを待つ。ステップ389において、ステップ392で受け入れられたスパンがFIFOバッファに格納される。

【0362】

図38(b)に示すように、ステップ382において、画素を出力するプロセスが開始する。ステップ387において、スパンがFIFOから読み出される。ステップ386においてスパンの長さ及び色に変数N及びCにそれぞれ格納される。ステップ385において、次の画素が出力される時期であるか否かを判定するための検査が行なわれる。まだ時期でない場合、処理は現在のステップを繰り返す。次の画素が出力される時期である場合、処理はステップ384へと移る。ステップ384において、色Cの画素がディスプレイに出力される。ステップ381において、変数Nが減分される。ステップ383において、変数Nがゼロと比較される。ゼロに等しい場合、処理はステップ387へと移る。等しくない場合、処理はステップ385で継続される。

【0363】

9.4. ハーフトーン処理

図29は、画素抽出モジュール618により使用されるハーフトーン技術を示す。この技術は誤差拡散の一種である。図29(a)は、次の走査線上の4つの画素を含む5つの隣接する画素に画素の量子化誤差を拡散する従来技術の誤差拡散技術を示す。図29(b)は画素抽出モジュール618の誤差拡散技術を示し、この技術では、画素の量子化誤差を現在の画素と同じ走査線上の1つの隣接する画素にのみ拡散する。図29(c)は画素抽出モジュール618の誤差拡散システム2900のシステムブロック図である。システム2900は単純な1次負帰還制御システムである。現在の画素の5ビット精度までの量子化によりもたらされる誤差が次の画素に追加され、負帰還がもたらされる。システム2900は、図29(c)に示すように結合された量子化器2901及び加算器2902を使用してハードウェアで構成されても良い。あるいは、図30に示す方法を使用してソフトウェアで誤差拡散システムが構成されても良い。誤差拡散アルゴリズムは説明を簡略にするために1つの色チャンネルに関してのみ説明する。実際のシステムは、全ての色チャンネルが同様に処理される。

【0364】

図30は、ハーフトーンアルゴリズムのフローチャート記述を提供する。ステップ292においてハーフトーン処理が開始する。ステップ283において変数が初期値に設定され、ステップ290において8ビット精度の画素純度が読まれる。ステップ289において、ステップ290で読まれた画素純度はError変数を付加される。結果は変数Desiredに格納される。これにはステップ288が続き、変数Desiredは5ビット精度まで量子化され、変数Actualに格納される。8ビットから5ビットまでの量子化は、3ビットを右に論理シフトすることによって達成される。ステップ287において量子化明度Actualが出力される。次に、ステップ286において実際の出力色Actualが8ビット値として再表現される。これは、論理的に2ビット右シフトしたA

10

20

30

40

50

actualに3ビット左シフトしたActualを加えることによって達成される。結果値は変数ActEchoに格納される。ステップ285において量子化誤差はActEchoをDesiredから差し引くことによって計算される。結果は変数Errorに格納される。ステップ284において最後の画素が到達したか否かを確認するために検査が行なわれる。到達していた場合、処理はステップ293で終了する。ステップ291において変数Xが増分される。

【0365】

10．実現例

上述のTCIEシステム699は、ハードウェア及びソフトウェアのいずれかにより実現されても、あるいは、これらの組み合わせにより実現されても良い。ハードウェア実現例では、図56の各モジュールは1つ以上のASIC装置へと統合され、携帯電話機のような目標装置へと組み込まれても良い。ソフトウェア実現例では、このようなソフトウェアは汎用に動作するように構成されても良いが、通常は、限られたコンピューティングシステムでは、限られた容量のプロセッサが使用されている。ハイブリッド実現例は、ソフトウェアで実現される表示リストコンパイラ608、あるいは、ハードウェアで実現されるレンダリングエンジン610又はその一部に向いている。このような例では、通常、データ（画像）入力の汎用性及びレンダリング速度の高速性がもたらされる。更に、システム699がシン・クライアント上での利用のために開発されているにも関わらず、このようなものでは、デスクトップコンピュータ、セottoップボックスなどの重要なコンピューティングリソースを有する装置に適用される同じイメージング/レンダリング手法を妨げない。

【0366】

上述のシン・クライアントイメージングの方法は、図60に示すようなシステム6000を使用して実施することができる。図60において、説明された各プロセスはシステム6000内で実行されるアプリケーションプログラムなどのソフトウェアとして完全に実現される。特に、図56の方法の各ステップは、コンピューティング装置6001により実行されるソフトウェアの命令により実施される。命令は、それぞれが1つ以上の特定のタスクを実行する1つ以上のコードモジュールとして形成されても良い。また、ソフトウェアは2つの別々の部分に分割されても良く、第1の部分は指定のイメージング/レンダリング方法を行ない、第2の部分は第1の部分とユーザとのユーザインタフェースを管理する。ソフトウェアは、例えば、後述の記憶装置を含むコンピュータ可読な媒体に格納されても良い。ソフトウェアは、コンピュータ可読な媒体からコンピュータへとロードされ、コンピュータにより実行される。このようなソフトウェア又はコンピュータプログラムを記録したコンピュータ可読な媒体はコンピュータプログラム製品である。コンピュータにおけるコンピュータプログラム製品の使用は、シン・クライアントイメージングのための有利な装置を実現するのが好ましい。

【0367】

システム6000は、通信リンク6021により相互接続されたコンピューティング装置6001及びネットワーク6020を含む。装置6001は、例えば、携帯電話機であり、この場合、ネットワーク6020はセルラーネットワークなどの携帯加入電話網であるだろう。装置6001が、例えば、複写機又は印刷機である場合、ネットワーク6020はインターネット又は構内通信網（LAN）又は広域通信網（WAN）などの別のネットワークシステムであるかもしれない。コンピューティング装置6001は、キーボード、タッチパネル、及びマウス又はトラックボールなどのポインティングデバイスを組み込むであろうユーザ入力インタフェース6002を含む。コンピューティング装置6001は、実現される例によって携帯電話送受信素子又は複写機エンジンなどの機能ハードウェア6012を組み込む。機能インタフェース6008は、コンピューティング装置6001がネットワーク6020と通信を行なうと共に、第1の機能的な役割を果たすために使用される。

【0368】

10

20

30

40

50

コンピューティングモジュール6001は、通常、少なくとも1つのプロセッサ部6005と、揮発性及び不揮発性メモリとして機能するメモリ部6006及び6010を含む。揮発性メモリ6006は半導体のランダムアクセスメモリ(RAM)から形成され、不揮発性メモリは読出し専用メモリ(ROM)、ハードディスクドライブ、又は光学メモリプラットフォームから形成される。例えば、メモリ6006は図56のメモリ609として動作しても良い。また、モジュール6001は、ディスプレイ6014に接続する画像出力バッファ6007及びユーザインタフェース6002のためのI/Oインタフェース6013を含む複数の入出力(I/O)インタフェースを含む。コンピューティング装置6001のモジュール6002から6014は、通常、相互接続バス6004を介して、当業者に既知のコンピューティング装置6001の従来の動作モードになるように通信を行なう。

10

【0369】

一般的に、不揮発性メモリ6010には、シン・クライアントイメージング用のアプリケーションプログラムが常駐し、実行時には、プロセッサ6005により読出し/制御が行なわれる。プログラムの中間記憶装置及びネットワーク6020から取り出されたデータは、揮発性メモリ6006を使用し、場合によってはハードディスクドライブを含む不揮発性メモリと協働させるように使用して達成されても良い。アプリケーションプログラムは不揮発性メモリ6010においてエンコードされた形でユーザに提供される場合もあれば、インタフェース6008を介してネットワーク6020からユーザが読み取る場合もある。更に、このソフトウェアは他のコンピュータ可読な媒体からコンピューティング装置6001へとロードすることもできる。ここで使用される「コンピュータ可読な媒体」という用語は、実行及び/又は処理のためにコンピュータシステム6000に命令及び/又はデータを供給することに関わる記憶媒体又は伝送媒体を指し示す。記憶媒体の例としては、フロッピーディスク、磁気テープ、CD-ROM、ハードディスクドライブ、ROM又は集積回路、光磁気ディスク、又はPCMCIAカードなどのコンピュータ可読なカードが含まれ、コンピューティング装置6001の内側又は外側にあるかを問わない。伝送媒体の例としては、別のコンピュータ装置又はネットワーク化装置へのネットワーク接続と同様に無線又は赤外線伝送チャネル、及び電子メール送受信並びにウェブサイトなどに記録された情報を含むインターネット並びにイントラネットが含まれる。

20

【0370】

携帯電話機の例では、ネットワーク6020が装置6001にレンダリングすべきゲームの各フレームに対する表示リストを伝送するように、個人設定及びリアルタイムゲーム再生入力などのユーザ入力に従って、表示リストコンパイラ608により操作されるグラフィックススペースの動画ゲームをするためにこれが使用されても良い。その結果がレンダリングエンジン610に配布される。レンダリングエンジン610は出力画素画像をバッファ6007に配布し、続いてディスプレイ6014に配布される。コンパイラ608及びレンダラ610はプロセッサ6005により呼び出され実行される各ソフトウェアモジュールにより形成されても良い。

30

【産業上の利用可能性】

【0371】

上述の構成は、コンピュータ及びデータ処理産業に適用可能であり、特に、画像再生が必要であり、画像再生及びレンダリングのためのコンピューティングリソースが限られている場合に適用可能である。

40

【0372】

以上の説明では、本発明の幾つかの実施例について述べた。本発明の趣旨から逸脱することなく、修正及び/又は変更を行なうことができる。各実施例は例示のためのものであり、限定するためのものではない。

【図面の簡単な説明】

【0373】

【図1(a)】、小画素レベルでのアクティブ稜線の判定を示す図。

50

- 【図 1 (b)】、 小画素レベルでのアクティブ稜線の判定を示す図。
- 【図 1 (c)】小画素レベルでのアクティブ稜線の判定を示す図。
- 【図 2 (a)】、 小画素レベルでの走査線に対する稜線処理の一例を示す図。
- 【図 2 (b)】、 小画素レベルでの走査線に対する稜線処理の一例を示す図。
- 【図 2 (c)】、 小画素レベルでの走査線に対する稜線処理の一例を示す図。
- 【図 2 (d)】小画素レベルでの走査線に対する稜線処理の一例を示す図。
- 【図 3】図 2 3 のステップ 2 5 2 の交差メッセージを生成する方法のフローチャート。
- 【図 4】ビットマップ画像画素生成の方法を示す図。
- 【図 5】修正Bresenhamのアルゴリズムの C 言語ソースコードを示す図。
- 【図 6】ボトムアップ合成プロセスのフローチャート。 10
- 【図 7】図 4 1 のトラッキングパラメータ生成プロセスに関連するベジェ曲線の一例を示す。
- 【図 8】図 2 の例において小画素値に対するワインディングカウントの処理を示す図。
- 【図 9 (a)】、 異なる合成シナリオを示す図。
- 【図 9 (b)】異なる合成シナリオを示す図。
- 【図 1 0】異なる合成シナリオを示す図。
- 【図 1 1】図 1 3 のステップ 1 1 3 のフローチャート。
- 【図 1 2 (a)】、 カバレッジ動作及び A - b u f f e r 動作のグラフィカルな表示を提供する図。
- 【図 1 2 (b)】、 カバレッジ動作及び A - b u f f e r 動作のグラフィカルな表示を提供する図。 20
- 【図 1 2 (c)】、 カバレッジ動作及び A - b u f f e r 動作のグラフィカルな表示を提供する図。
- 【図 1 2 (d)】カバレッジ動作及び A - b u f f e r 動作のグラフィカルな表示を提供する図。
- 【図 1 3】ここで使用される合成手法の高レベルなフローチャート。
- 【図 1 4】Bresenhamのアルゴリズムの動作を示す円の図。
- 【図 1 5】順序付けされた 1 組の座標を順序付けされた稜線の集合へと変換する図 4 6 のステップ 4 6 5 のフローチャート。
- 【図 1 6 (a)】、 2 次元基本要素を組み合わせてグラフィカルオブジェクトを形成する方法を示す図。 30
- 【図 1 6 (b)】、 2 次元基本要素を組み合わせてグラフィカルオブジェクトを形成する方法を示す図。
- 【図 1 6 (c)】2 次元基本要素を組み合わせてグラフィカルオブジェクトを形成する方法を示す図。
- 【図 1 7 (a)】、 スプライトと変換行列との間の関係を示す図。
- 【図 1 7 (b)】スプライトと変換行列との間の関係を示す図。
- 【図 1 8 (a)】、 ストロークのエンドキャップを示す図。
- 【図 1 8 (b)】ストロークのエンドキャップを示す図。
- 【図 1 9】汎用的な楕円を示す図。 40
- 【図 2 0】楕円の下方にある円の判定を示す図。
- 【図 2 1】交差点におけるアクティブ稜線の再順序付けの一例を示す図。
- 【図 2 2 (a)】、 図 5 6 の稜線処理モジュールに対するデータフローを示す図。
- 【図 2 2 (b)】図 5 6 の稜線処理モジュールに対するデータフローを示す図。
- 【図 2 3】単一の走査線に対する稜線処理を示す図 2 4 のステップ 2 5 7 のフローチャート。
- 【図 2 4】単一のフレームに対する稜線処理を示すフローチャート。
- 【図 2 5】傾斜塗りつぶし参照の動作を示す図。
- 【図 2 6】グリフに対する交差メッセージを示す図。
- 【図 2 7】種々の傾斜トラッキングパラメータを示す図。 50

【図 28 (a)】、 数種類のエンドキャップに対する種々の塗りつぶしを示す図。

【図 28 (b)】数種類のエンドキャップに対する種々の塗りつぶしを示す図。

【図 29 (a)】、 2つの従来技術のエラー拡散手法と図 56 の画素抽出モジュールにより使用される誤差拡散手法とをそれぞれ示す図。

【図 29 (b)】、 2つの従来技術のエラー拡散手法と図 56 の画素抽出モジュールにより使用される誤差拡散手法とをそれぞれ示す図。

【図 29 (c)】2つの従来技術のエラー拡散手法と図 56 の画素抽出モジュールにより使用される誤差拡散手法とをそれぞれ示す図。

【図 30】モジュール 618 の誤差拡散プロセス (ハーフトーン処理) のフローチャート。

10

【図 31 (a)】、 スプライトとローカルグラフィックオブジェクトとの間の z - レベル関係を示す図。

【図 31 (b)】、 スプライトとローカルグラフィックオブジェクトとの間の z - レベル関係を示す図。

【図 31 (c)】スプライトとローカルグラフィックオブジェクトとの間の z - レベル関係を示す図。

【図 32】傾斜参照テーブルへの索引を判定するためのフローチャート。

【図 33 (a)】、 図 16 のオブジェクトを作成するのに使用される左右の塗りつぶしを示す図。

【図 33 (b)】、 図 16 のオブジェクトを作成するのに使用される左右の塗りつぶしを示す図。

20

【図 33 (c)】図 16 のオブジェクトを作成するのに使用される左右の塗りつぶしを示す図。

【図 34】このレンダリングシステムで使用される種々の像空間を示す図。

【図 35 (a)】、 モーフィングプロセスにおける 1 組の座標を示す図。

【図 35 (b)】、 モーフィングプロセスにおける 1 組の座標を示す図。

【図 35 (c)】モーフィングプロセスにおける 1 組の座標を示す図。

【図 36 (a)】、 ストロークされた経路の一例を示す図。

【図 36 (b)】、 ストロークされた経路の一例を示す図。

【図 36 (c)】ストロークされた経路の一例を示す図。

30

【図 37】フレームバッファメモリに画素を出力するための画素抽出モジュールの動作を示すフローチャート。

【図 38 (a)】、 ディスプレイに直接出力するための画素抽出モジュールの動作を示すフローチャート。

【図 38 (b)】ディスプレイに直接出力するための画素抽出モジュールの動作を示すフローチャート。

【図 39】画素生成モジュールの処理フロー表現の図。

【図 40】画素のランの出力色を生成する処理のフローチャート。

【図 41】2 次ベジェ曲線に対するトラッキングパラメータの生成のためのフローチャート。

40

【図 42】増分的な手法の放射状傾斜判定のフローチャート。

【図 43 (a)】、 ノンゼロワインディング、ネガティブワインディング、及び奇偶ワインディングからの異なる塗りつぶし結果を示す図。

【図 43 (b)】ノンゼロワインディング、ネガティブワインディング、及び奇偶ワインディングからの異なる塗りつぶし結果を示す図。

【図 44】表示リストにおける絶対深度の計算を示す図。

【図 45 (a)】、 結合をストロークするための稜線管理を示す図。

【図 45 (b)】結合をストロークするための稜線管理を示す図。

【図 46】モーフィング / 変換 / ストロッキングモジュールにより各順序付けられた座標に対して実行される処理を示すフロー図。

50

- 【図 4 7 (a)】、 基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 7 (b)】、 基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 7 (c)】、 基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 7 (d)】、 基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 7 (e)】、 基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 7 (f)】基数ソートアルゴリズムの動作を示す図。
- 【図 4 8】小画素レベルでの不透明度の貢献度を示す図。
- 【図 4 9 (a)】、 ストローキング稜線の例を示す図。
- 【図 4 9 (b)】、 ストローキング稜線の例を示す図。
- 【図 4 9 (c)】、 ストローキング稜線の例を示す図。 10
- 【図 4 9 (d)】、 ストローキング稜線の例を示す図。
- 【図 4 9 (e)】、 ストローキング稜線の例を示す図。
- 【図 4 9 (f)】、 ストローキング稜線の例を示す図。
- 【図 5 0 (a)】、 ストローキング稜線及び変換稜線の例を示す図。
- 【図 5 0 (b)】、 ストローキング稜線及び変換稜線の例を示す図。
- 【図 5 0 (c)】、 ストローキング稜線及び変換稜線の例を示す図。
- 【図 5 0 (d)】、 ストローキング稜線及び変換稜線の例を示す図。
- 【図 5 0 (e)】ストローキング稜線及び変換稜線の例を示す図。
- 【図 5 1 (a)】、 ストローキング稜線に対する左右の塗りつぶしを示す図。
- 【図 5 1 (b)】、 ストローキング稜線に対する左右の塗りつぶしを示す図。 20
- 【図 5 1 (c)】、 ストローキング稜線に対する左右の塗りつぶしを示す図。
- 【図 5 1 (d)】、 ストローキング稜線に対する左右の塗りつぶしを示す図。
- 【図 5 1 (e)】ストローキング稜線に対する左右の塗りつぶしを示す図。
- 【図 5 2 (a)】、 z - レベル活動化テーブルの動作を示す図。
- 【図 5 2 (b)】z - レベル活動化テーブルの動作を示す図。
- 【図 5 3 (a)】、 z - レベル活動化テーブルの再構成の例を示す図。
- 【図 5 3 (b)】z - レベル活動化テーブルの再構成の例を示す図。
- 【図 5 4 (a)】、 変動する関心の z - レベルに対する z - レベル活動化テーブルを更新する例を示す図。
- 【図 5 4 (b)】変動する関心の z - レベルに対する z - レベル活動化テーブルを更新する例を示す図。 30
- 【図 5 5】トップダウン合成プロセスのフローチャート。
- 【図 5 6】本開示によるシン・クライアントイメージングエンジンを表現する概略的なブロック図。
- 【図 5 7 (a)】、 3つのワインディング規則による S - b u f f e r から A - b u f f e r への変換を示す図。
- 【図 5 7 (b)】3つのワインディング規則による S - b u f f e r から A - b u f f e r への変換を示す図。
- 【図 5 8】z - レベル活動化モジュールの動作を示すフローチャート。
- 【図 5 9】z - レベル活動化モジュールにより維持される関心ある z - レベルのリストを示す図。 40
- 【図 6 0】ここで説明する一部の構成が実施されるコンピュータ構成の概略的なブロック図。
- 【図 6 1 (a)】、 合成スタックのトップダウン及びボトムアップ分割化を使用する合成手法を示す図。
- 【図 6 1 (b)】合成スタックのトップダウン及びボトムアップ分割化を使用する合成手法を示す図。
- 【図 6 2】合成スタックのトップダウン及びボトムアップ分割化を使用する合成手法を示す図。
- 【図 6 3】経路の個別の部分に適用される異なるストロークを示す図。 50

【図 6 4】トップダウン合成の代替の形態を示す図。

【図 6 5 A】、 走査線にまたがる z - レベル活動化テーブルの更新を示す図。

【図 6 5 B】 走査線にまたがる z - レベル活動化テーブルの更新を示す図。

【図 6 6】グリフ稜線に対する交差メッセージ生成を示す図。

【図 6 7】楕円セグメントを y 縦座標において単調なセグメントへと分割するプロセスを示す図。

【図 6 8 A】画像フレームのアニメーションシーケンスを示す図。

【図 6 8 B】画像フレームのアニメーションシーケンスを示す図。

【図 6 8 C】画像フレームのアニメーションシーケンスを示す図。

【図 6 9 A】図 6 8 A から図 6 8 C のアニメーションシーケンスの生成に対する新規の静止稜線バッファの処理を示す図。

10

【図 6 9 B】図 6 8 A から図 6 8 C のアニメーションシーケンスの生成に対する新規の静止稜線バッファの処理を示す図。

【図 6 9 C】図 6 8 A から図 6 8 C のアニメーションシーケンスの生成に対する新規の静止稜線バッファの処理を示す図。

【図 7 0】ゼロ交差メッセージに対する S - b u f f e r の更新を示す図。

【図 7 1】図 5 8 に類似するが、レベルをリストから破棄するための z - レベル活動化モジュールの動作を示すフローチャート。

【図 1 (a)】

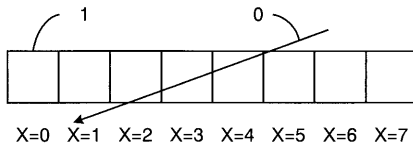


Fig. 1(a)

【図 1 (b)】

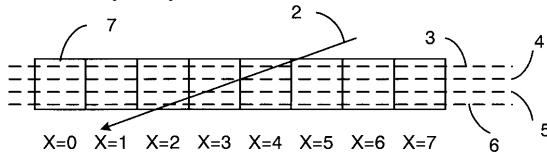


Fig. 1(b)

【図 1 (c)】

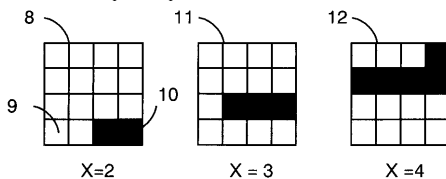


Fig. 1(c)

【図 2 (a)】

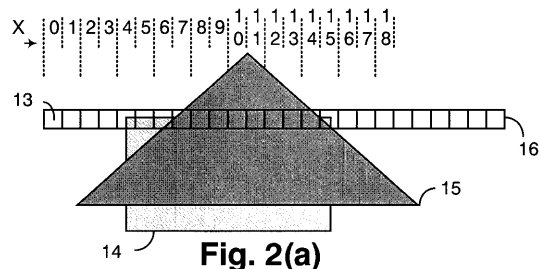


Fig. 2(a)

【図 2 (b)】

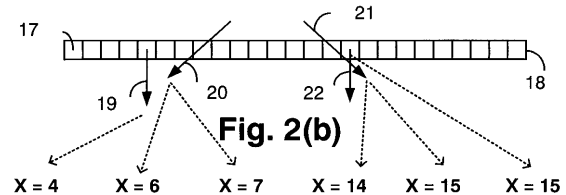


Fig. 2(b)

【図 2 (c)】

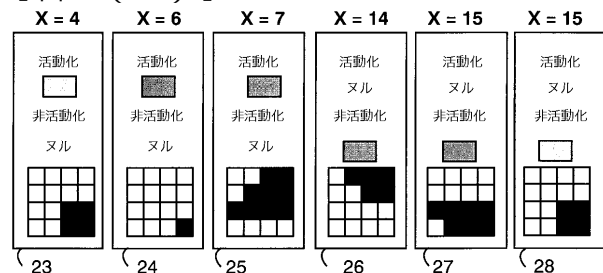


Fig. 2(c)

【 図 6 】

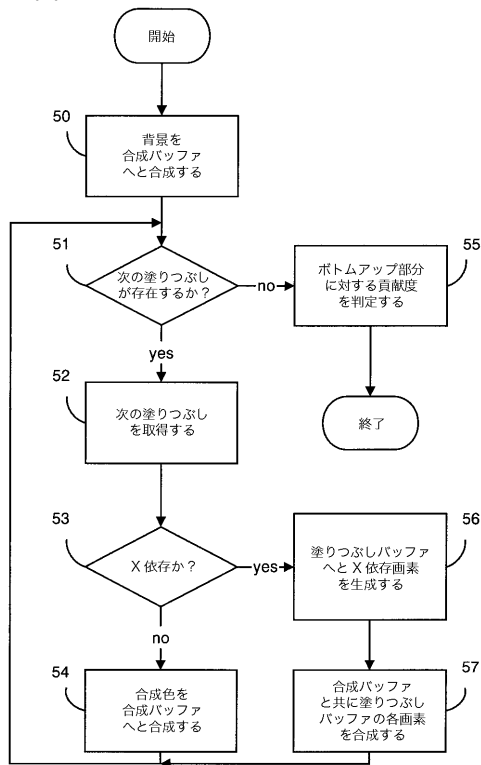


Fig. 6

【 図 7 】

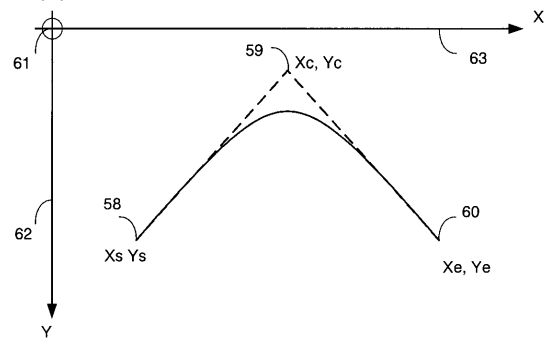


Fig. 7

【 図 8 】

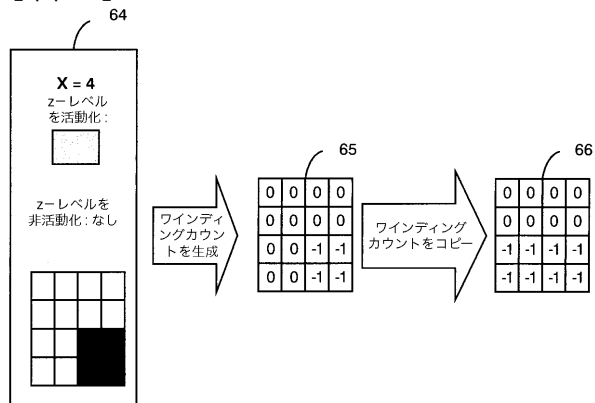


Fig. 8

【 図 9 (a) 】

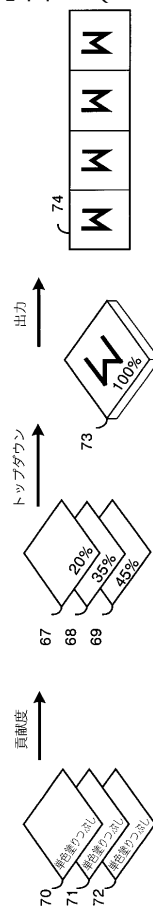
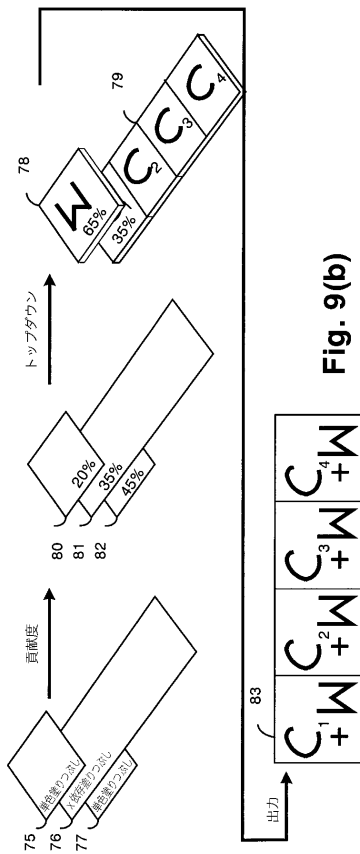
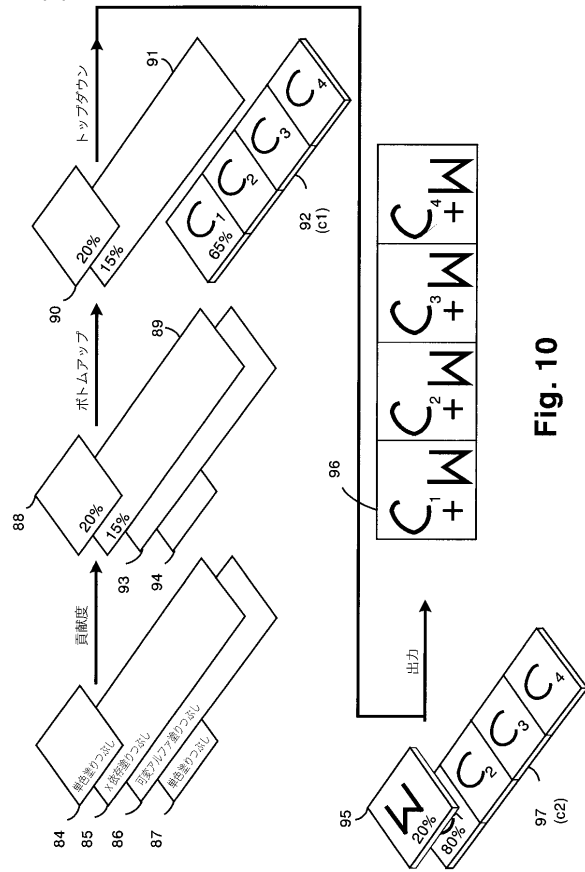


Fig. 9(a)

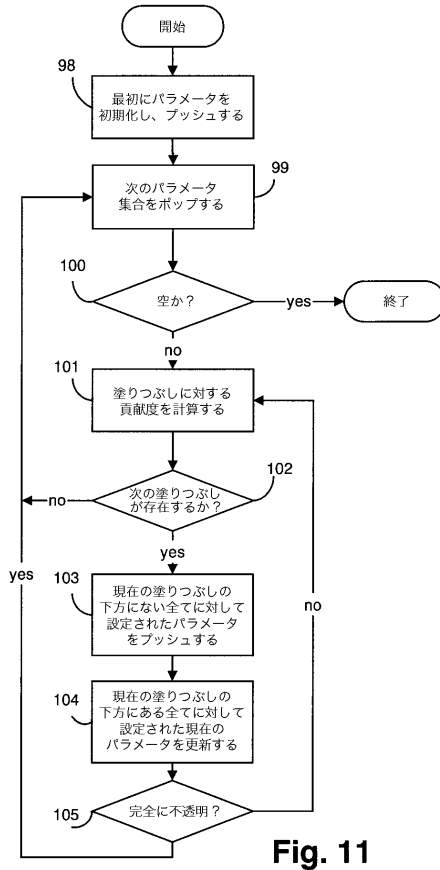
【図 9 (b)】



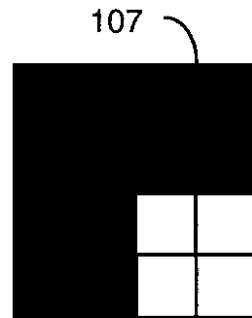
【図 10】



【図 11】



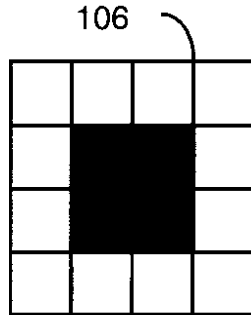
【図 12 (a)】



カバレッジ

Fig. 12(a)

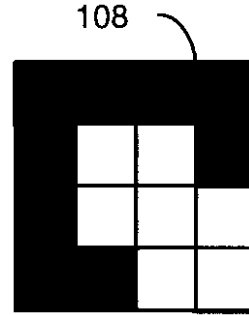
【図 12 (b)】



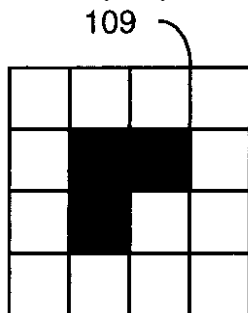
A-buffer

Fig. 12(b)

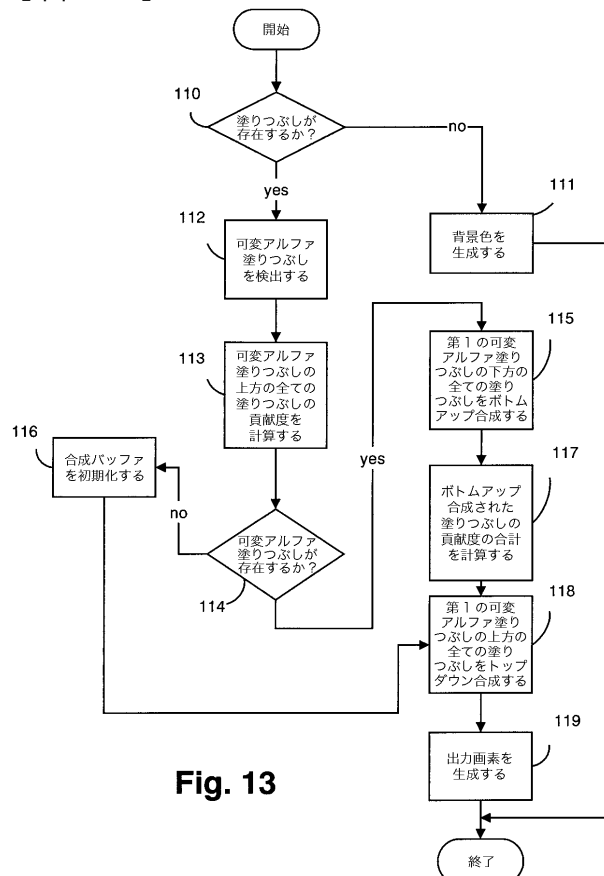
【図 12 (c)】

カバレッジ $\cap$ (カバレッジ $\cap$ A-buffer)**Fig. 12(c)**

【図 12 (d)】

カバレッジ $\cap$ A-buffer**Fig. 12(d)**

【図 13】

**Fig. 13**

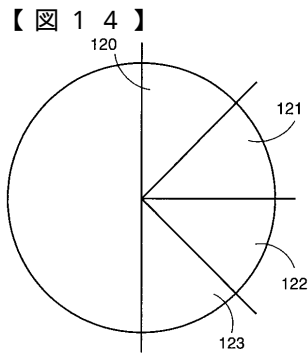


Fig. 14

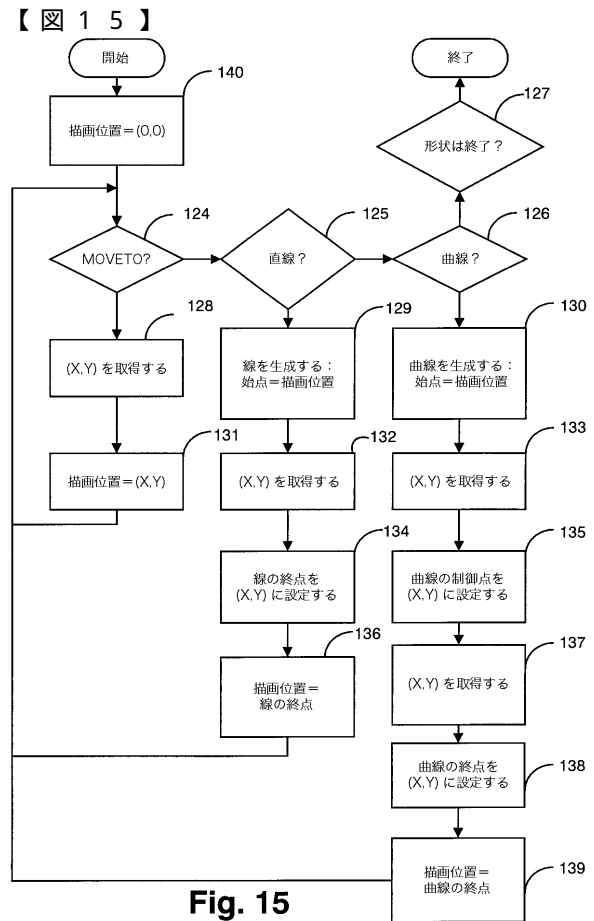


Fig. 15

【図 16 (a)】

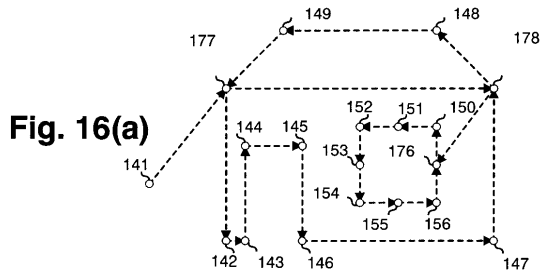


Fig. 16(a)

【図 16 (b)】

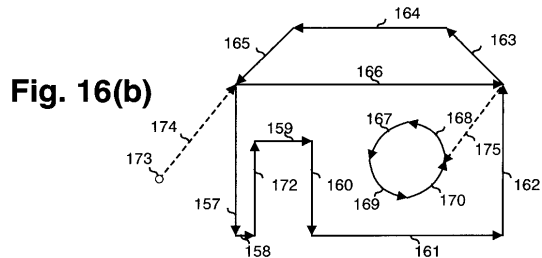


Fig. 16(b)

【図 16 (c)】

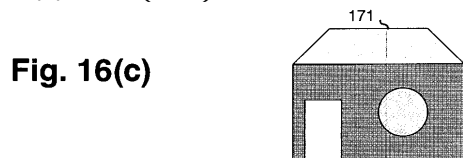


Fig. 16(c)

【図 17 (a)】

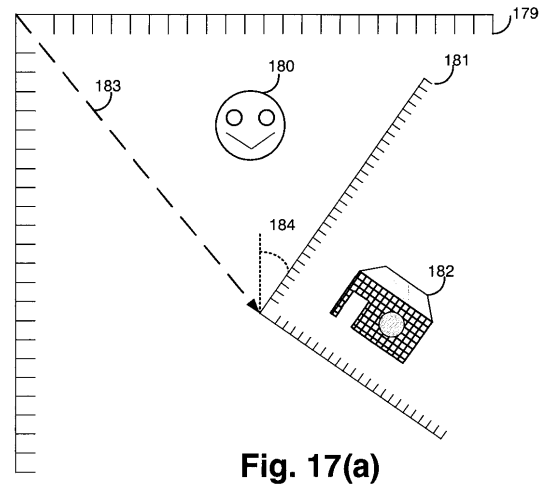


Fig. 17(a)

【図 17 (b)】

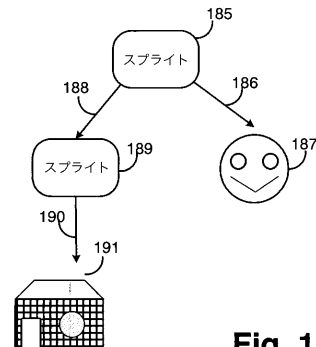


Fig. 17(b)

【図 18 (a)】

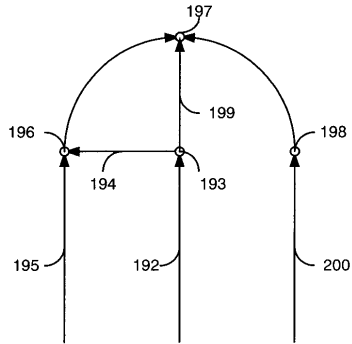


Fig. 18(a)

【図 18 (b)】

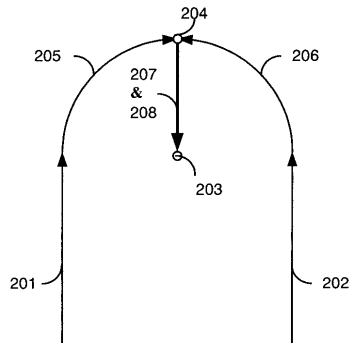


Fig. 18(b)

【図 19】

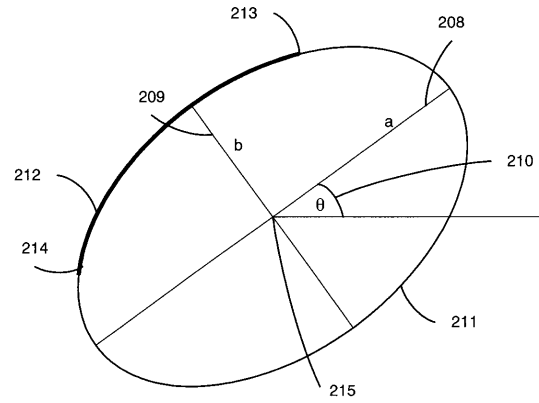


Fig. 19

【図 20】

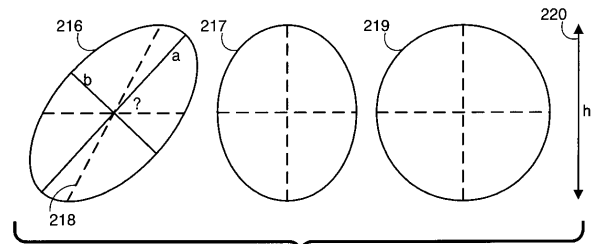


Fig. 20

【図 21】

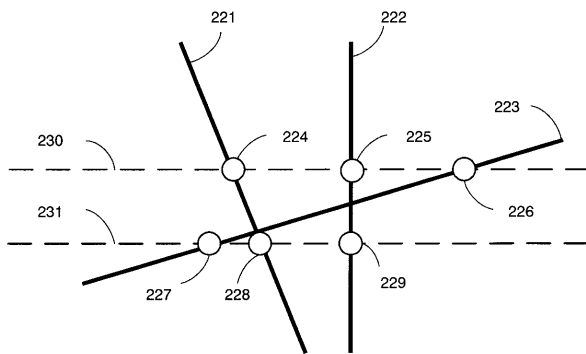


Fig. 21

【図 22 (b)】

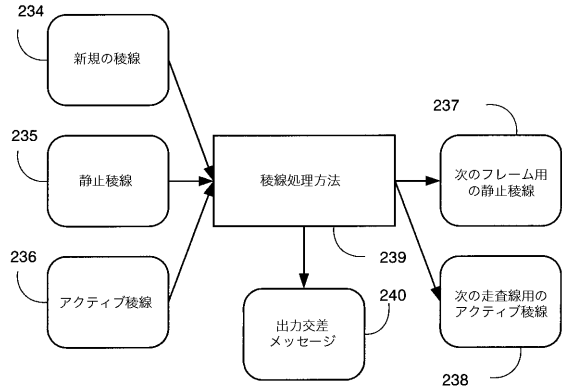


Fig. 22(b)

【図 22 (a)】

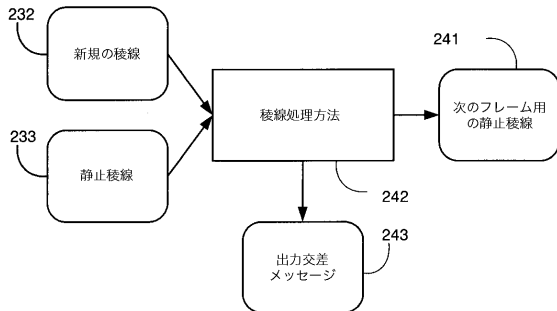


Fig. 22(a)

【図 23】

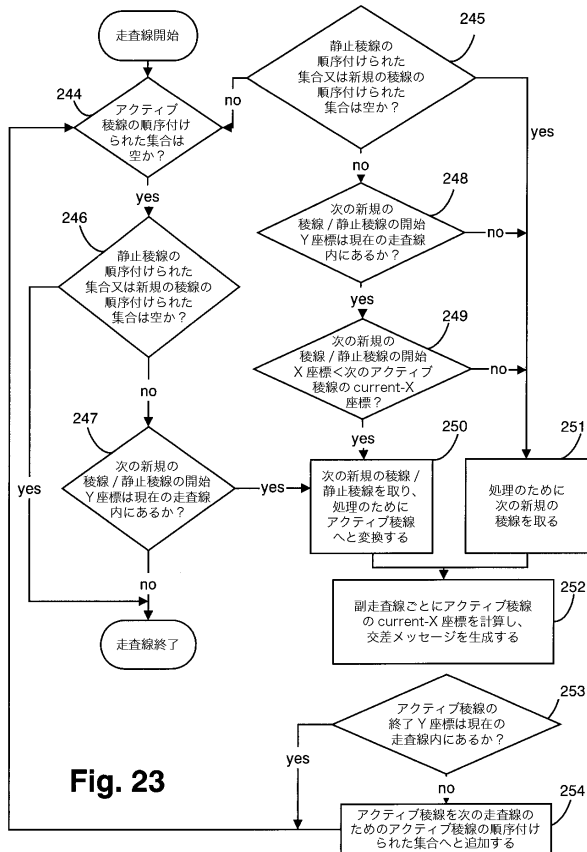


Fig. 23

【図 24】

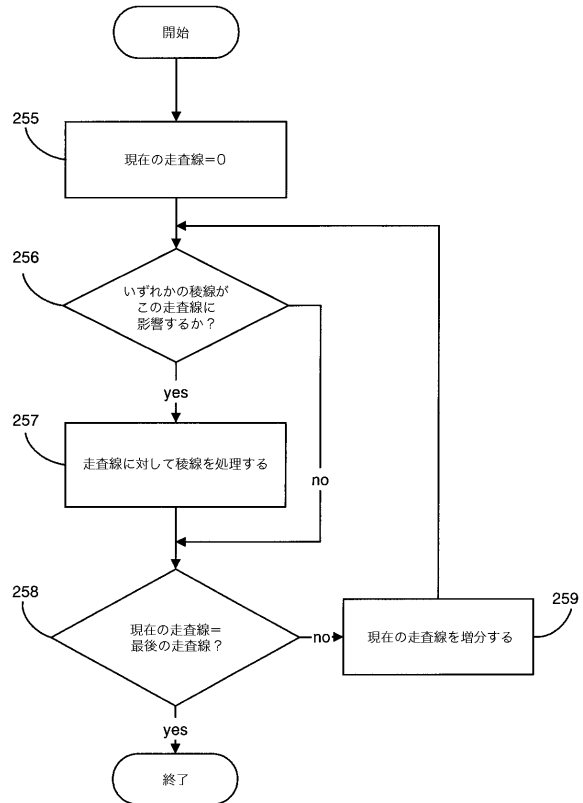


Fig. 24

【図 25】

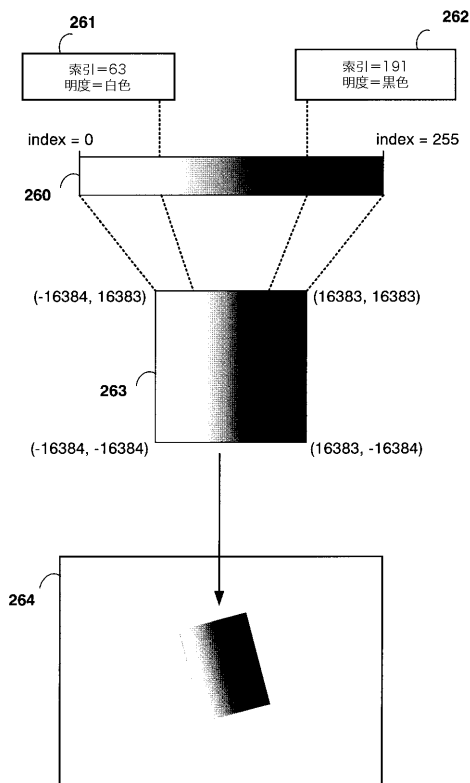


Fig. 25

【図 26】

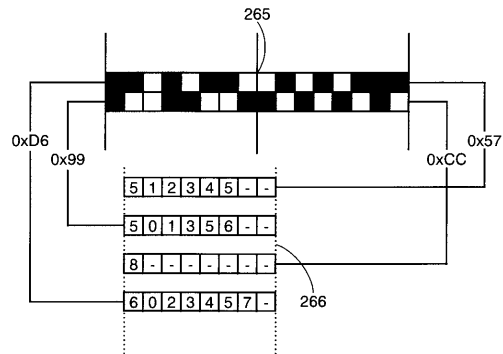


Fig. 26

【図 27】

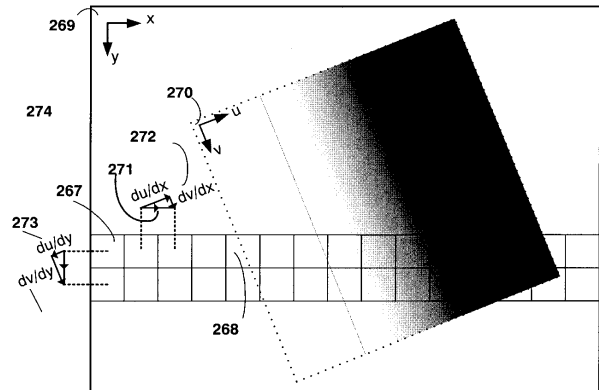


Fig. 27

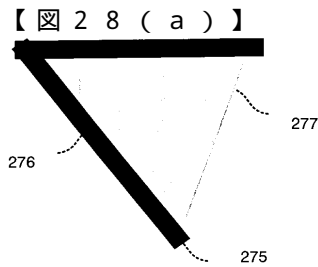


Fig. 28(a)

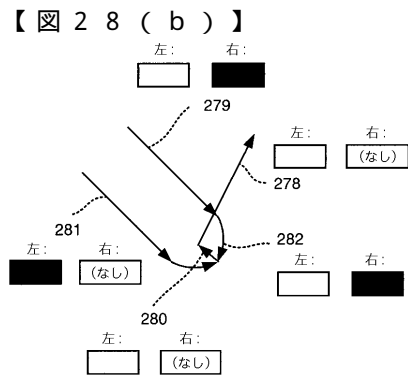


Fig. 28(b)

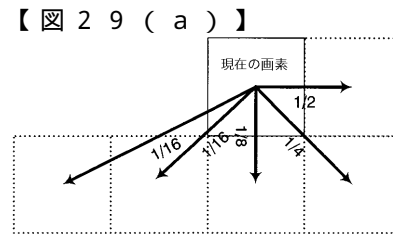


Fig. 29(a)

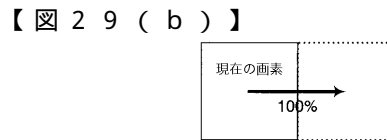


Fig. 29(b)

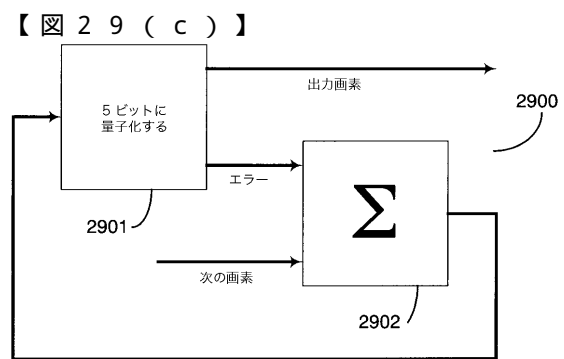


Fig. 29(c)

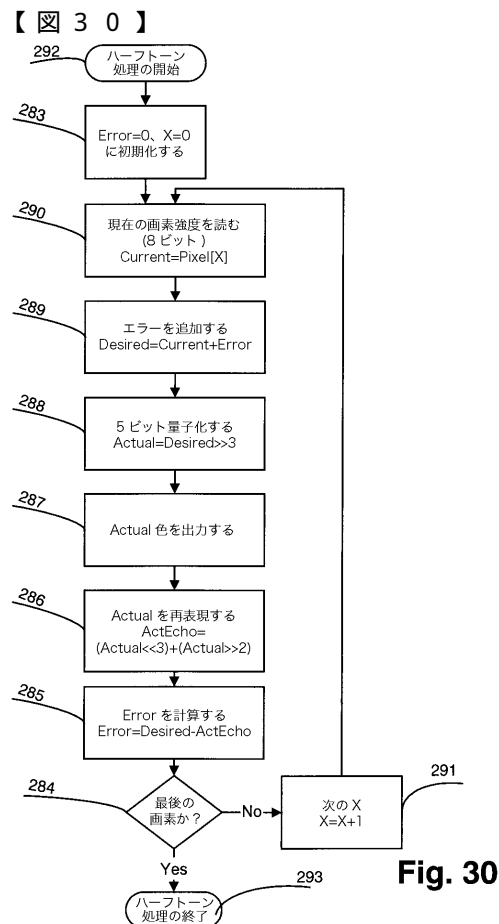


Fig. 30

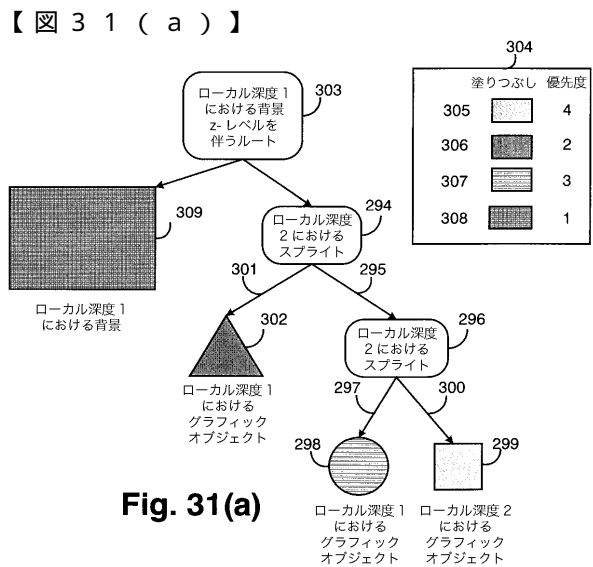


Fig. 31(a)

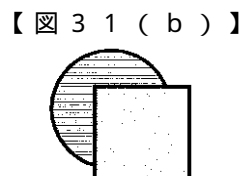
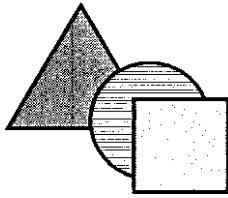
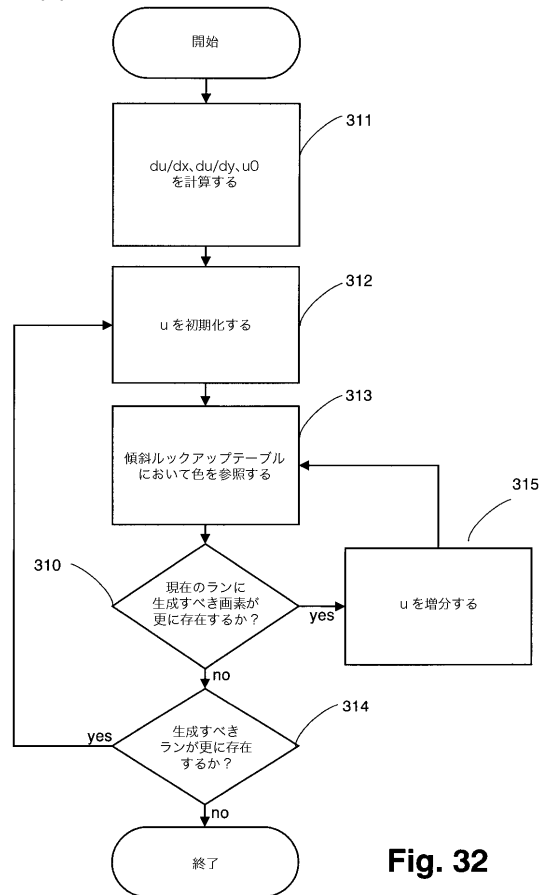


Fig. 31(b)

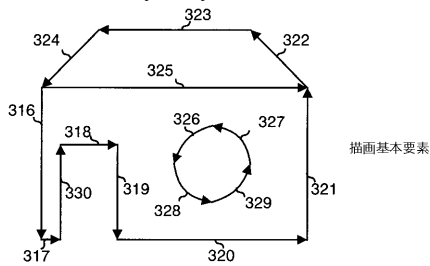
【図 31(c)】

**Fig. 31(c)**

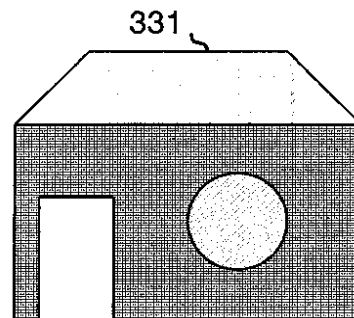
【図 32】

**Fig. 32**

【図 33(a)】

**Fig. 33(a)**

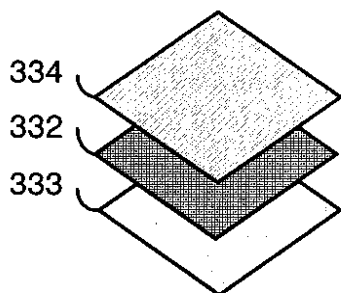
【図 33(c)】



レンダリング結果

Fig. 33(c)

【図 33(b)】



優先度順の z-レベル

Fig. 33(b)

【図 3 4】

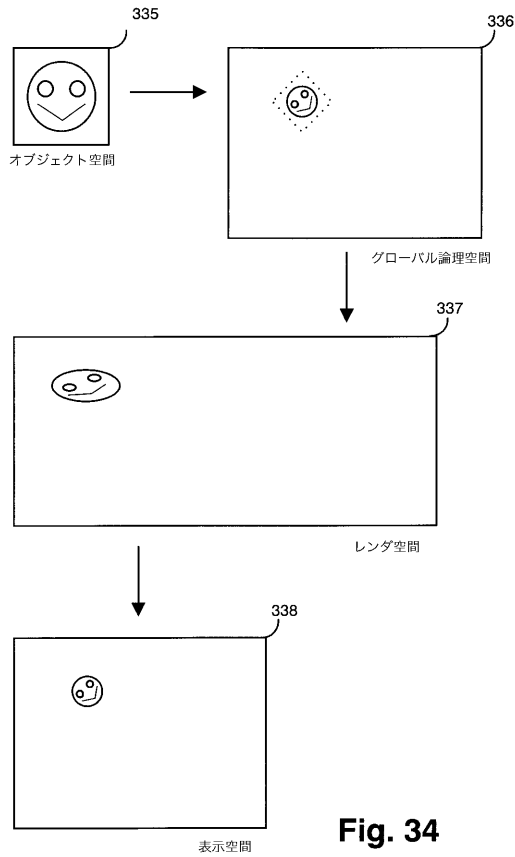


Fig. 34

【図 3 5 (a)】

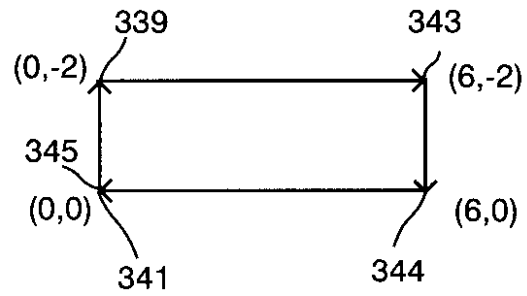


Fig. 35(a)

【図 3 5 (b)】

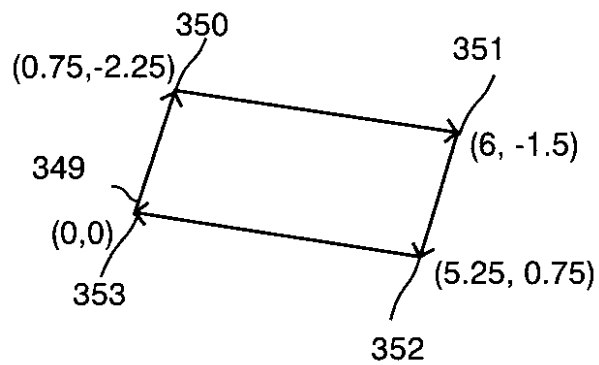
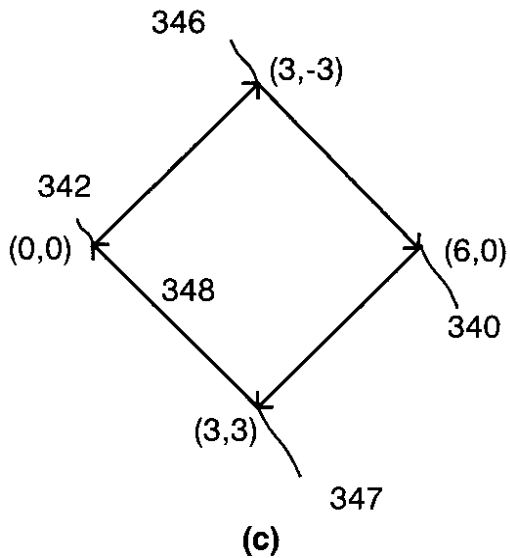


Fig. 35(b)

【図 3 5 (c)】



(c)

Fig. 35(c)

【図 36 (a)】

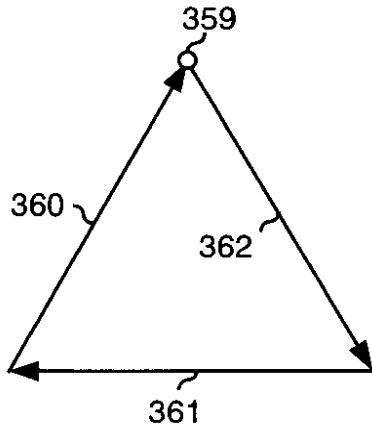


Fig. 36(a)

【図 36 (b)】

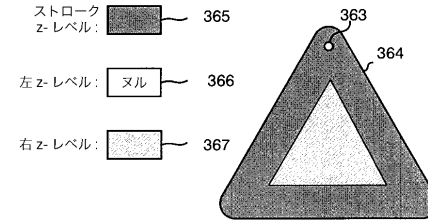


Fig. 36(b)

【図 36 (c)】

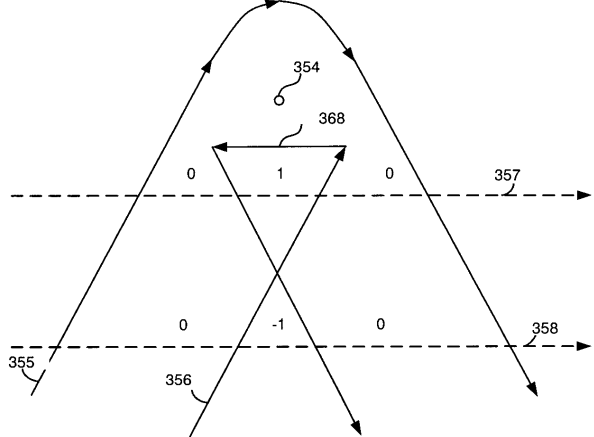


Fig. 36(c)

【図 37】

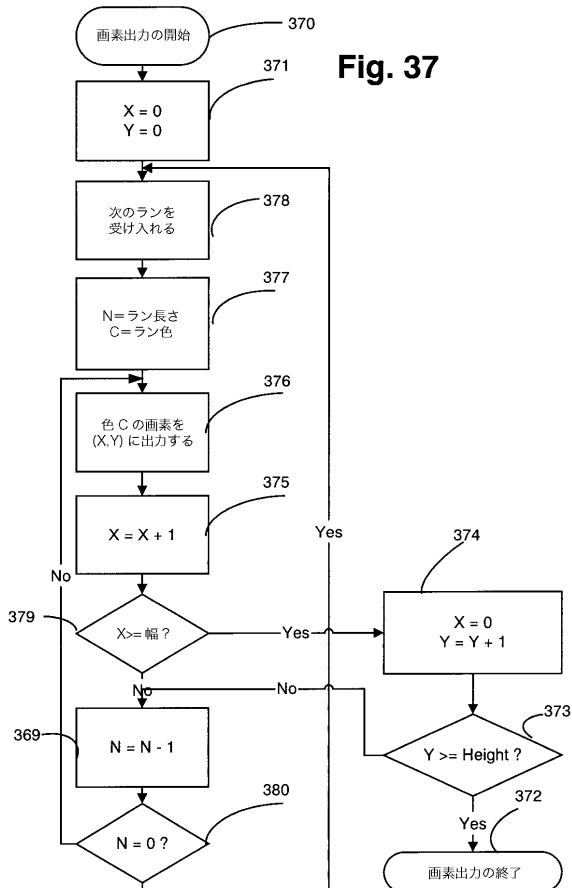


Fig. 37

【図 38 (a)】

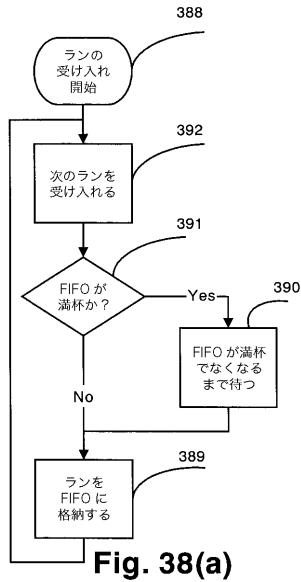


Fig. 38(a)

【図 38 (b)】

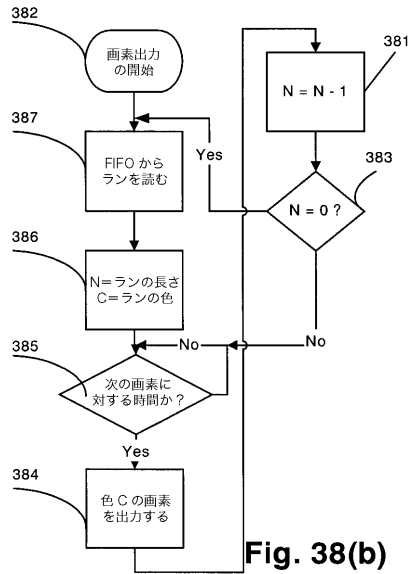


Fig. 38(b)

【図 39】

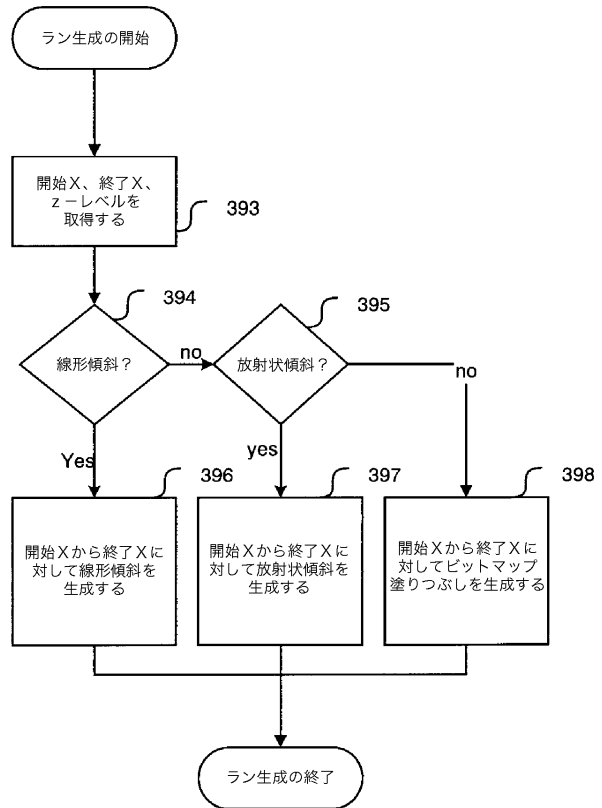


Fig. 39

【図 40】

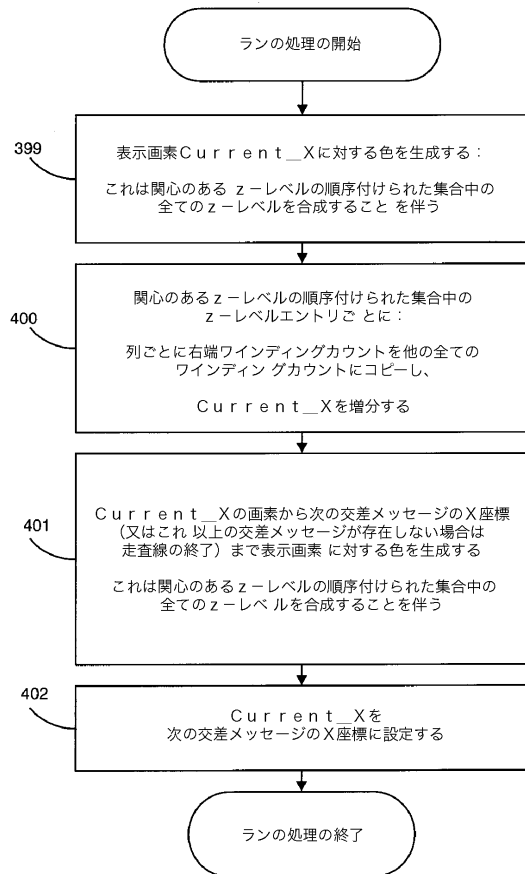


Fig. 40

【図 41】

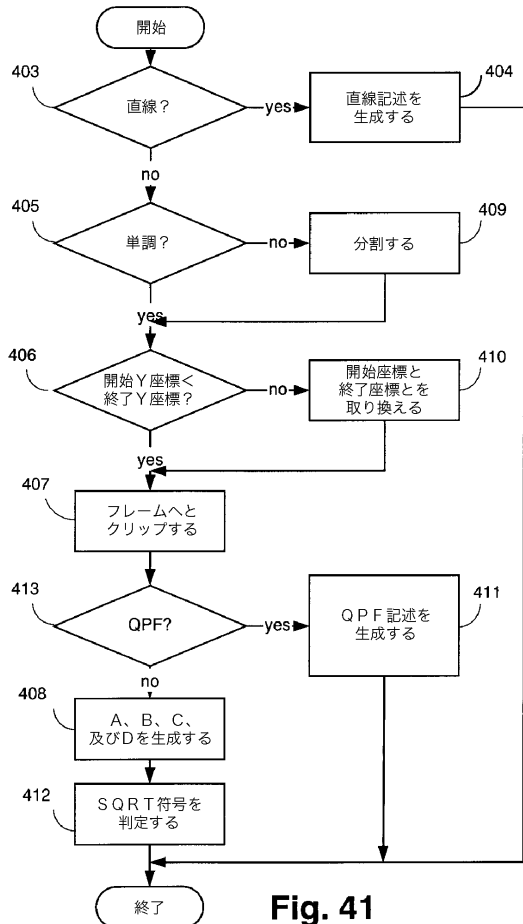


Fig. 41

【図 4 2】

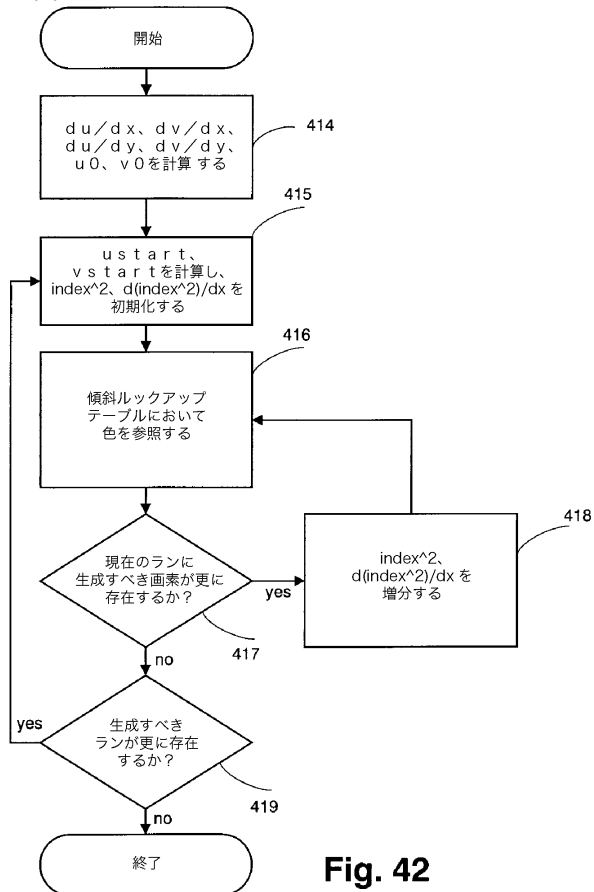


Fig. 42

【図 4 3 (a)】

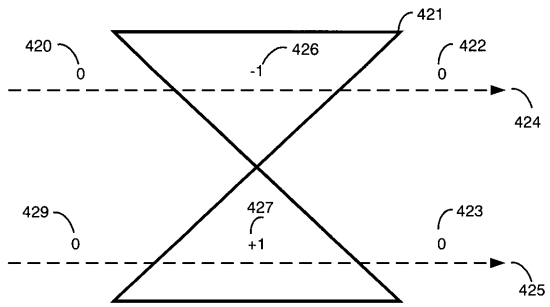


Fig. 43(a)

【図 4 3 (b)】

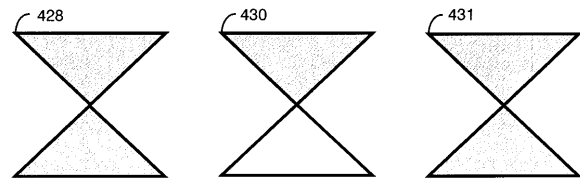


Fig. 43(b)

【図 4 4】

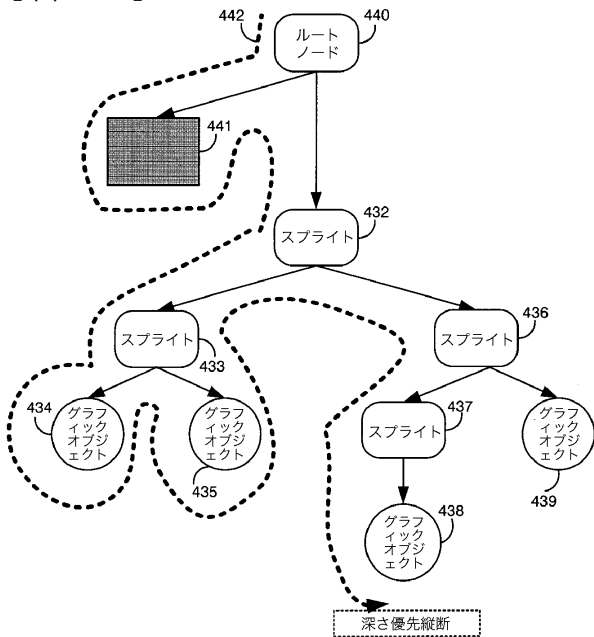


Fig. 44

【図 4 5 (a)】

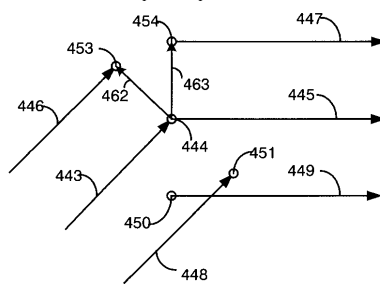


Fig. 45(a)

【図 4 5 (b)】

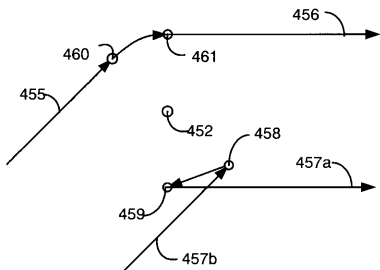


Fig. 45(b)

【図 46】

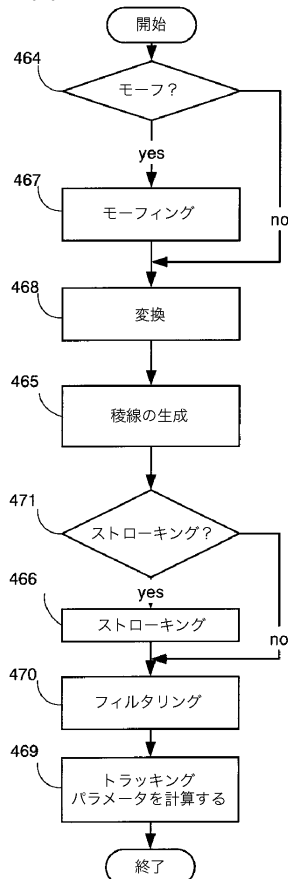


Fig. 46

【図 47 (c)】

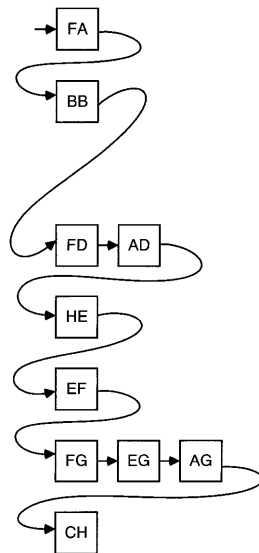


Fig. 47(c)

【図 47 (a)】

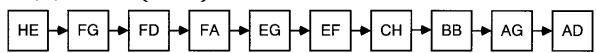


Fig. 47(a)

【図 47 (b)】

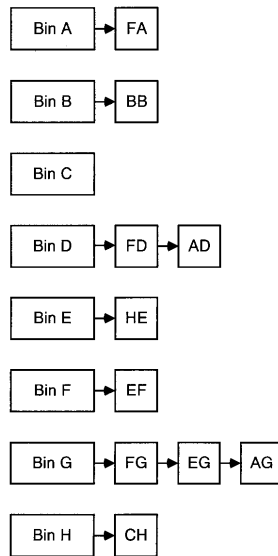


Fig. 47(b)

【図 47 (d)】

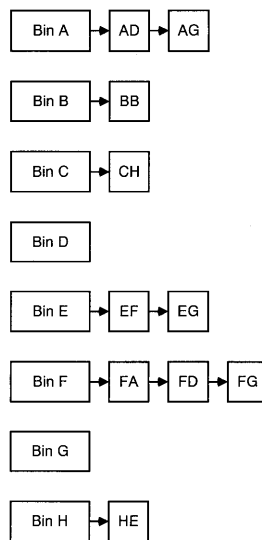


Fig. 47(d)

【図 47 (e)】

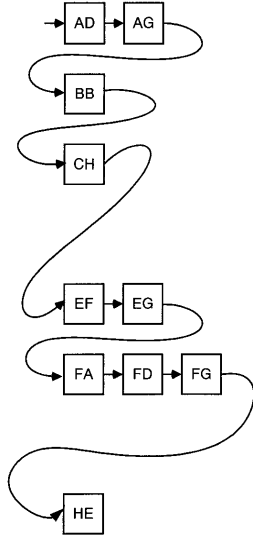


Fig. 47(e)

【図 47 (f)】

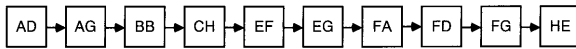


Fig. 47(f)

【図 49 (a)】

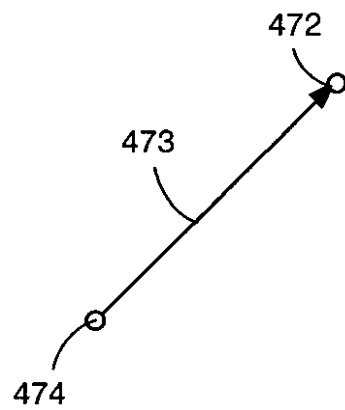


Fig. 49(a)

【図 48】

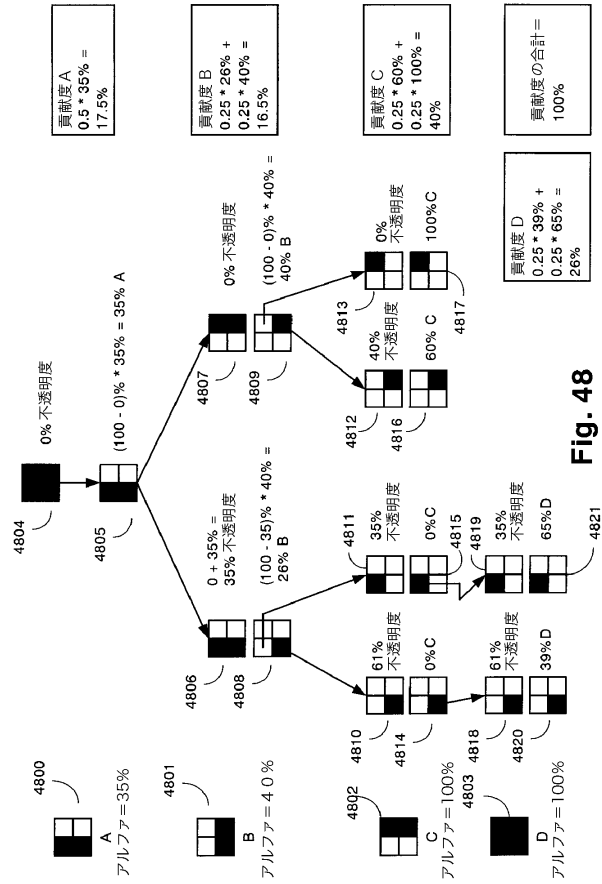


Fig. 48

【図 49 (b)】

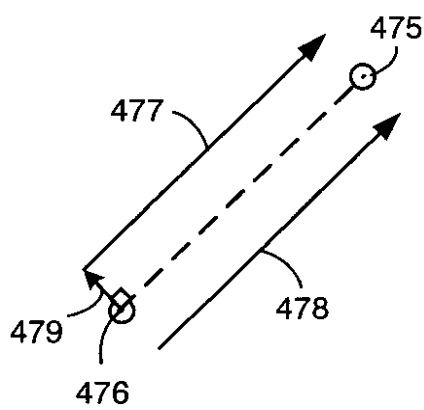
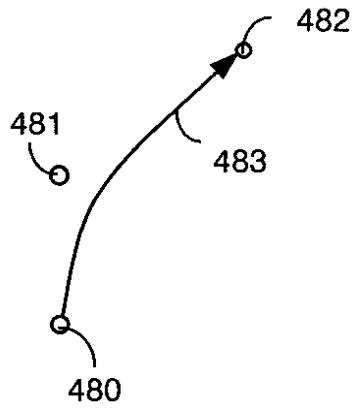
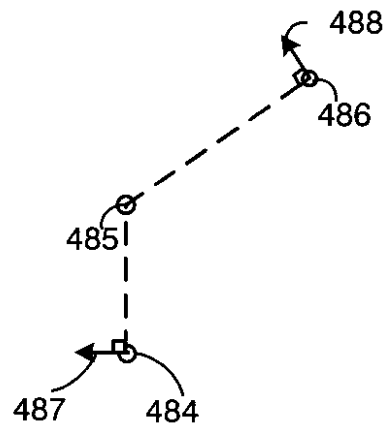


Fig. 49(b)

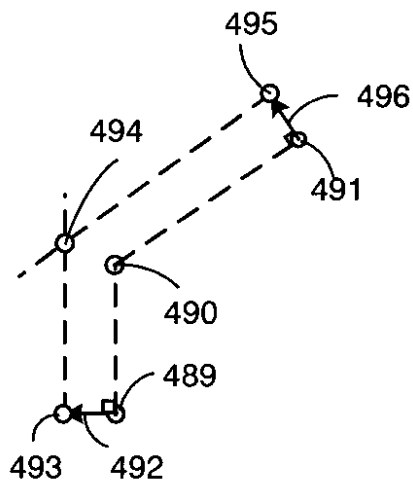
【図 49 (c)】

**Fig. 49(c)**

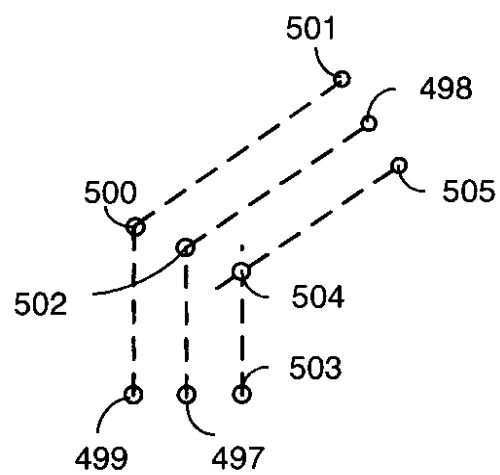
【図 49 (d)】

**Fig. 49(d)**

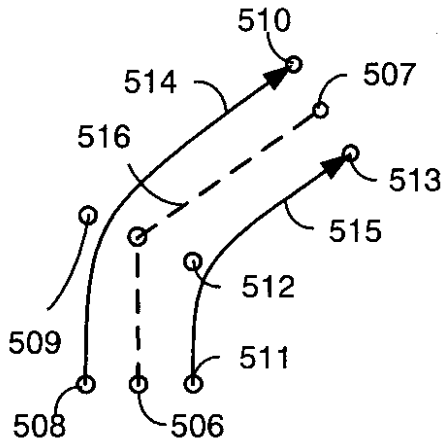
【図 49 (e)】

**Fig. 49(e)**

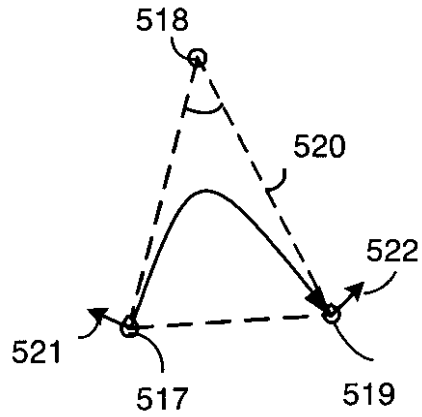
【図 49 (f)】

**Fig. 49(f)**

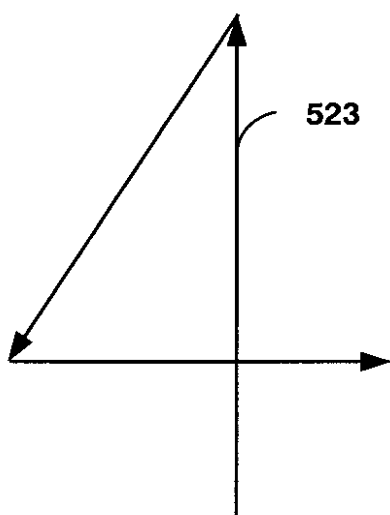
【図 49 (g)】

**Fig. 49(g)**

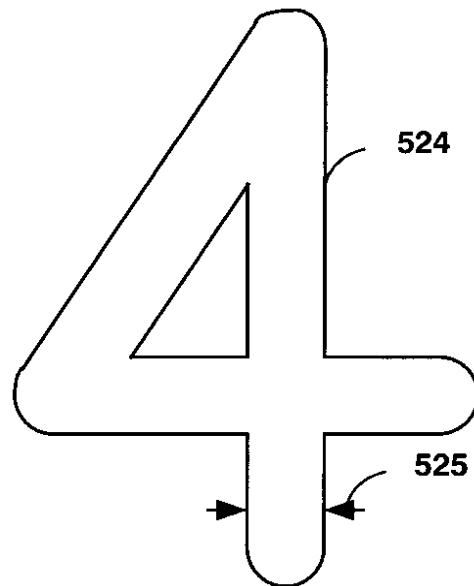
【図 49 (h)】

**Fig. 49(h)**

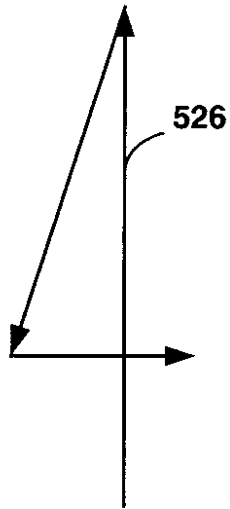
【図 50 (a)】

**Fig. 50(a)**

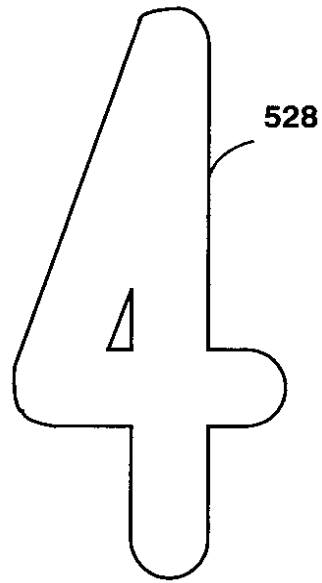
【図 50 (b)】

**Fig. 50(b)**

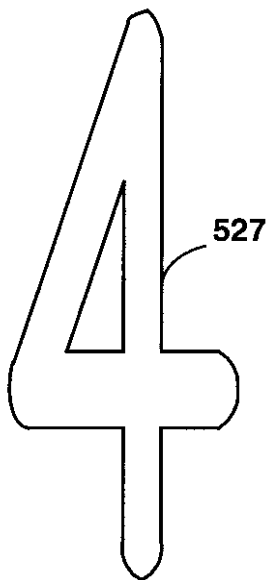
【図 50 (c)】

**Fig. 50(c)**

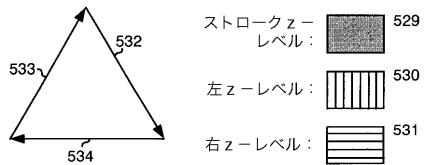
【図 50 (d)】

**Fig. 50(d)**

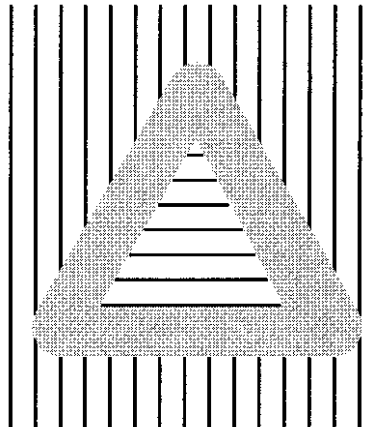
【図 50 (e)】

**Fig. 50(e)**

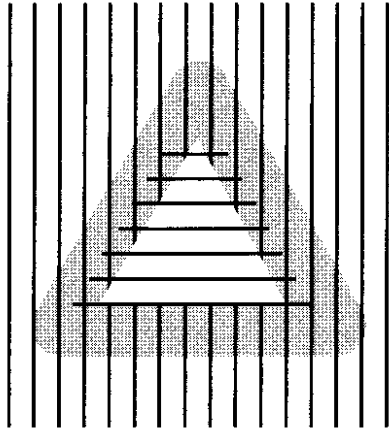
【図 51 (a)】

**Fig 51(a)**

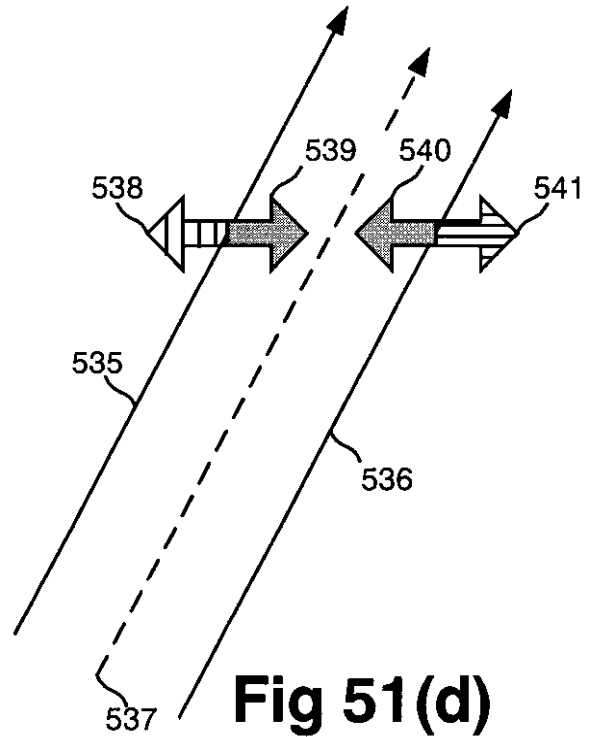
【図 51 (b)】

**Fig 51(b)**

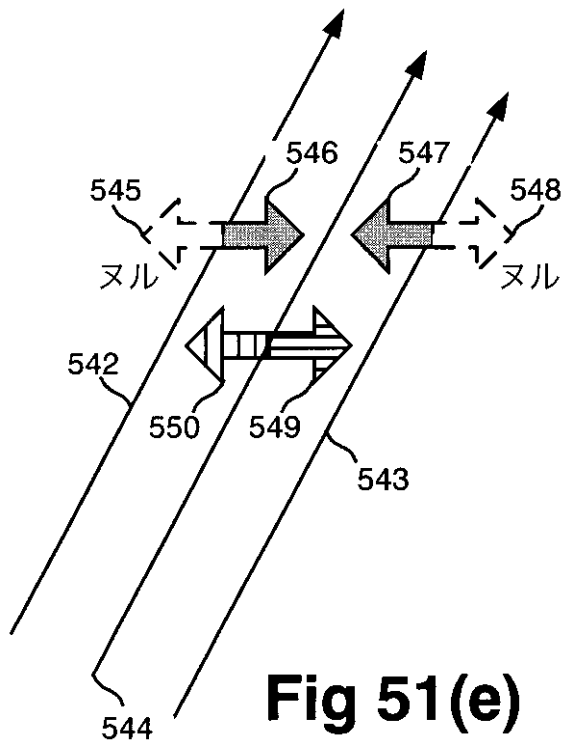
【図 51 (c)】

**Fig 51(c)**

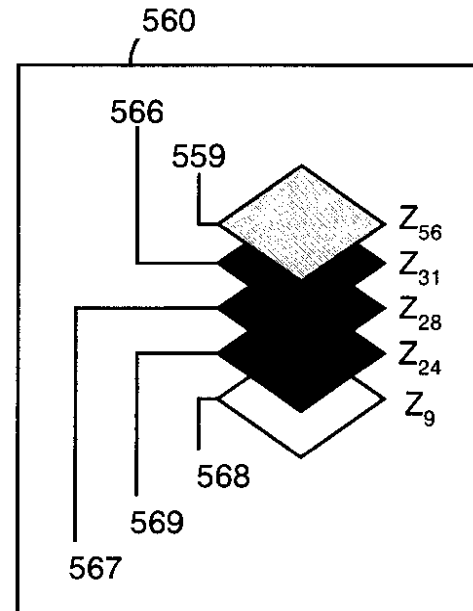
【図 51 (d)】

**Fig 51(d)**

【図 51 (e)】

**Fig 51(e)**

【図 52 (a)】

**Fig. 52(a)**

【図 52 (b)】

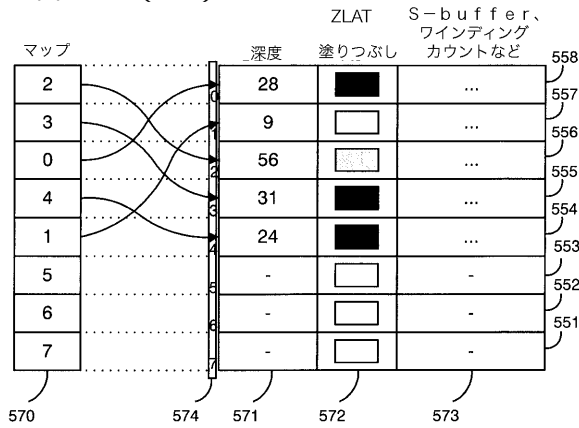


Fig. 52(b)

【図 53 (a)】

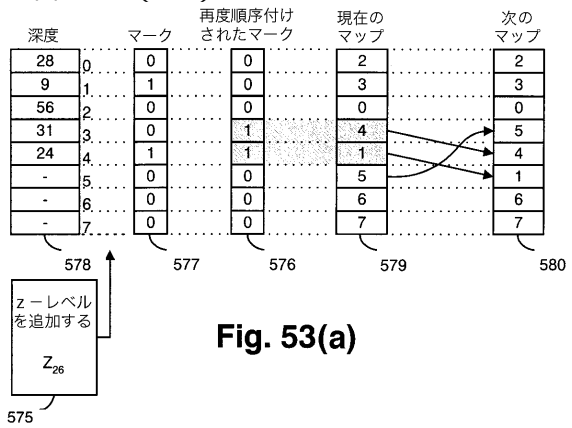


Fig. 53(a)

【図 53 (b)】

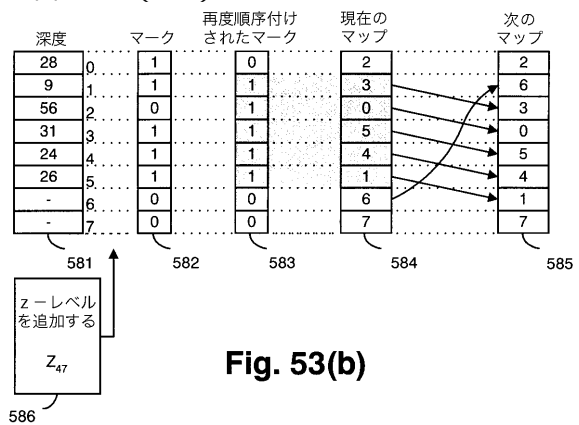


Fig. 53(b)

【図 54 (a)】

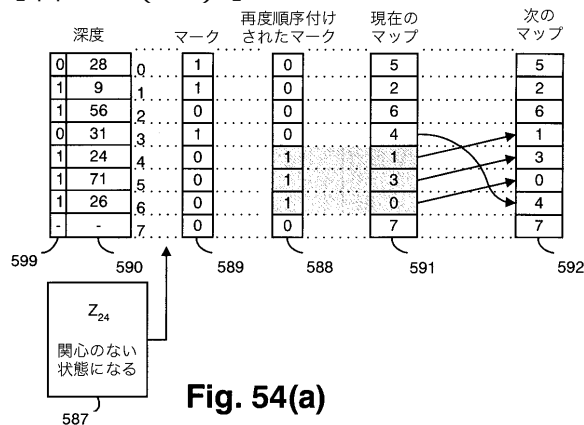


Fig. 54(a)

【図 54 (b)】

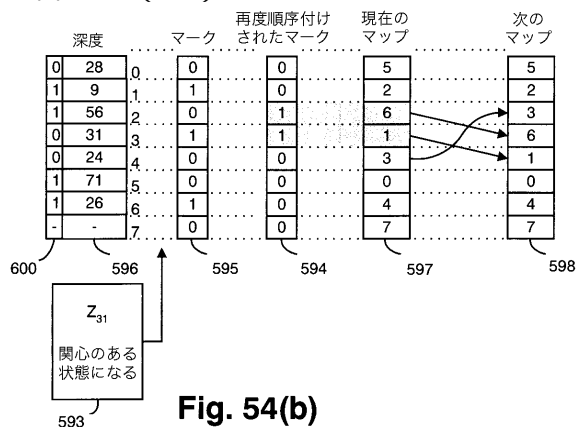


Fig. 54(b)

【図 55】

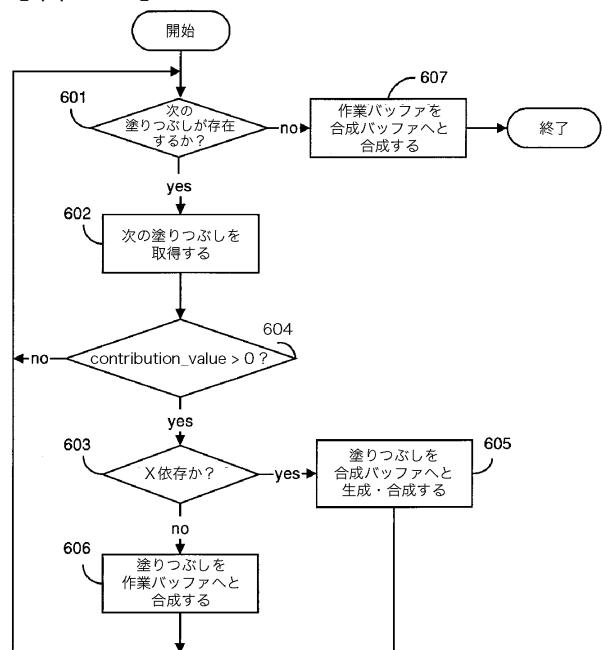


Fig. 55

【図 56】

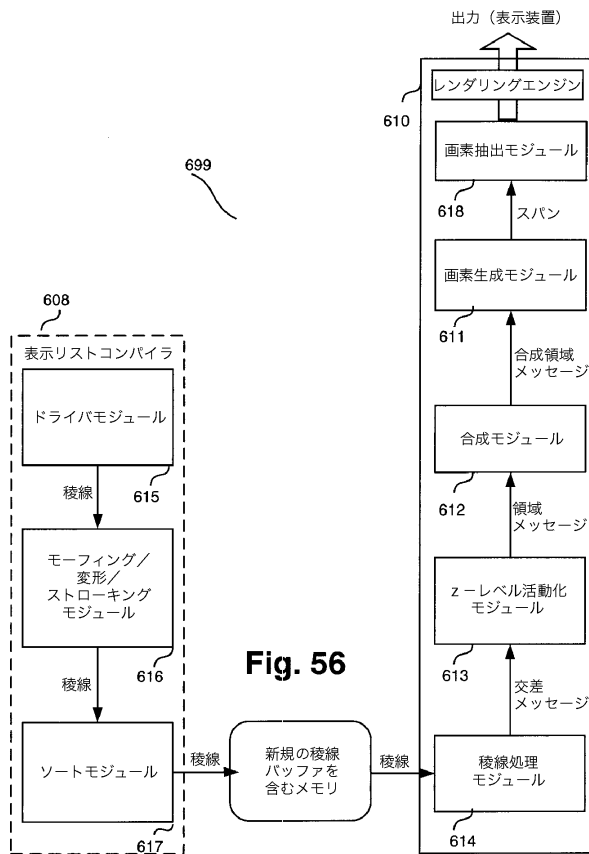


Fig. 56

【図 57 (a)】

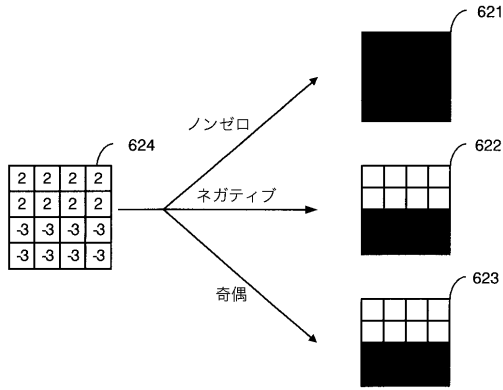


Fig. 57(a)

【図 57 (b)】

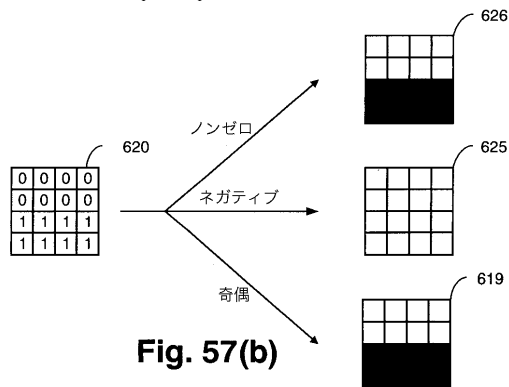


Fig. 57(b)

【図 58】

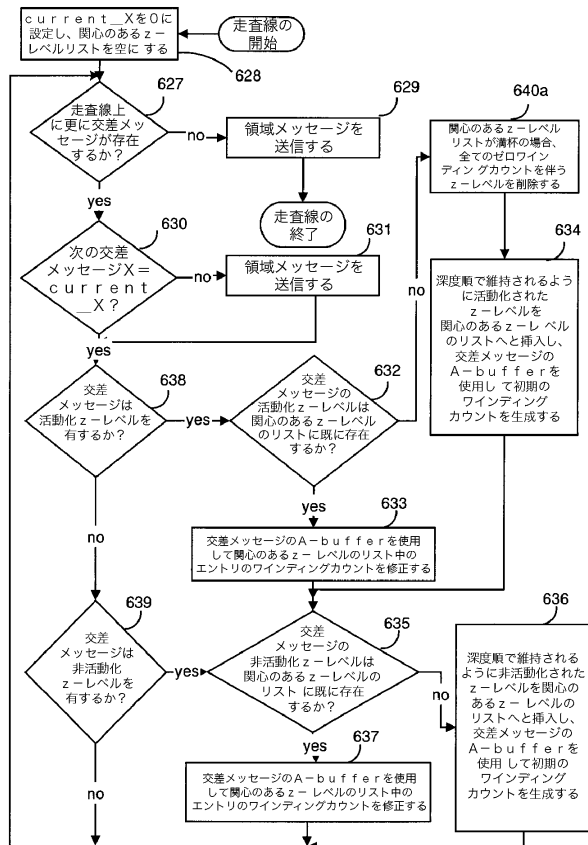


Fig. 58

【図 59】

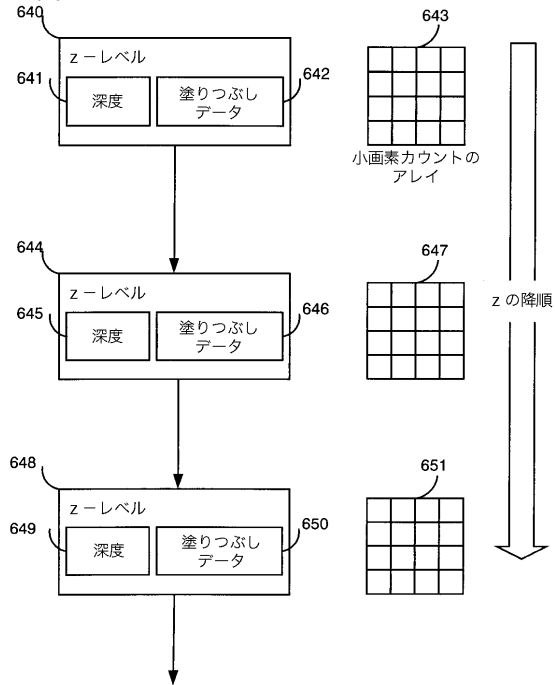


Fig. 59

【図 60】

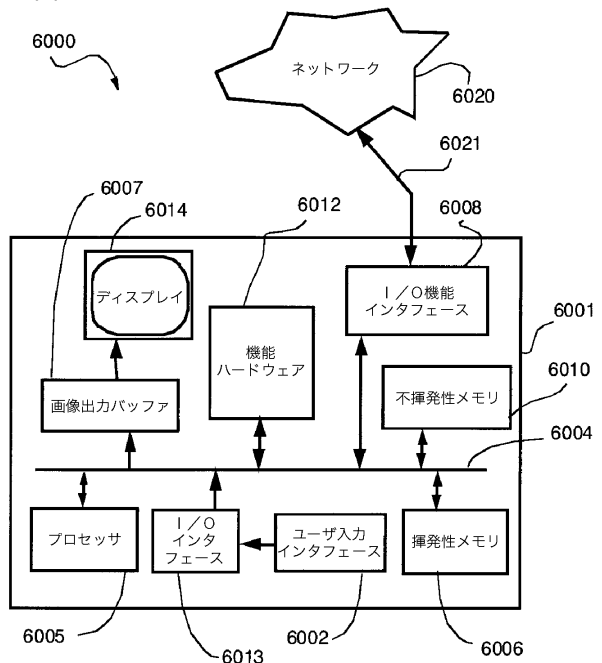


Fig. 60

【図 61 (a)】

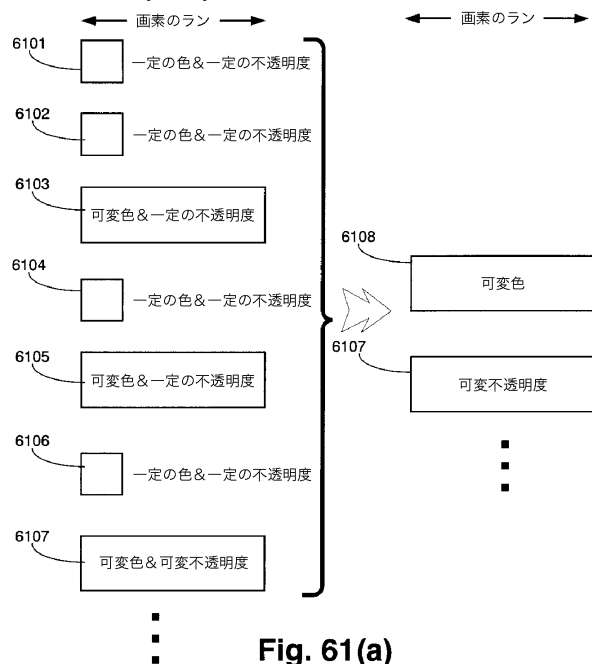


Fig. 61(a)

【図 61 (b)】

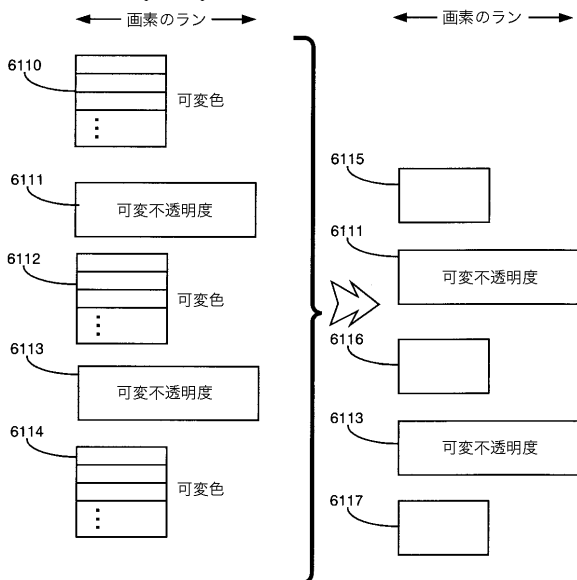


Fig. 61(b)

【図 6 2】

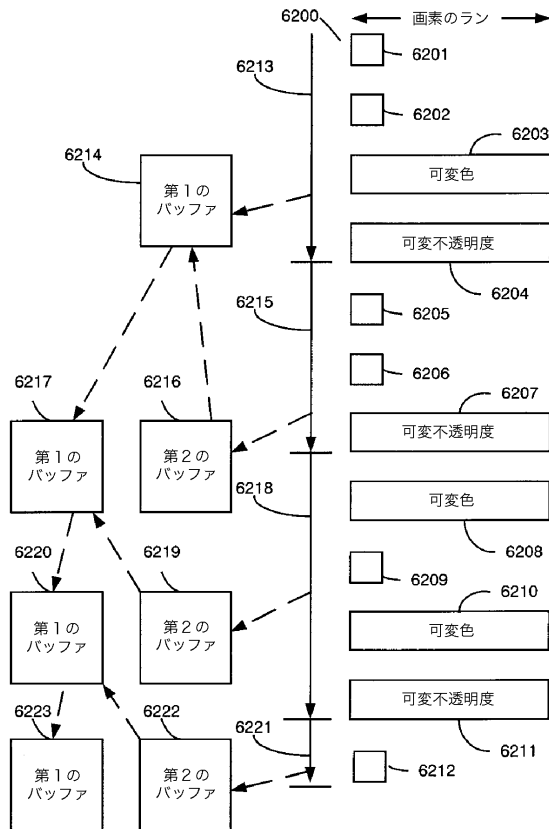


Fig. 62

【図 6 4】

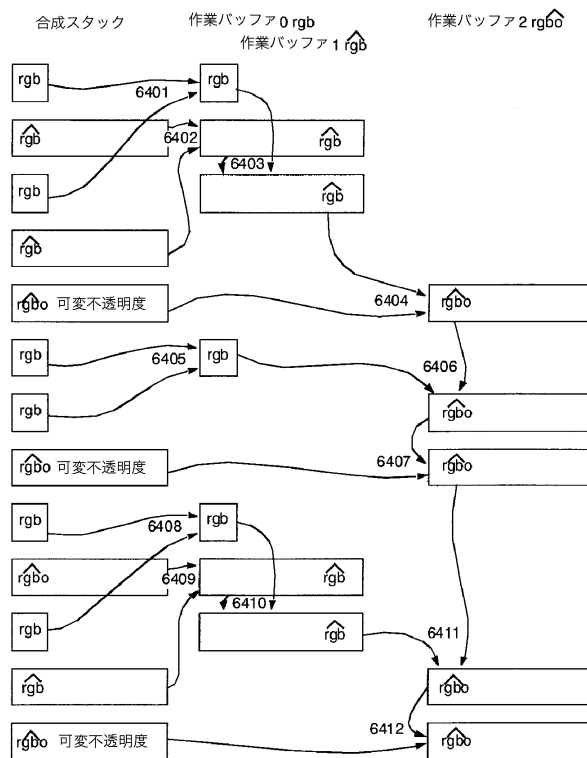


Fig. 64

【図 6 3】

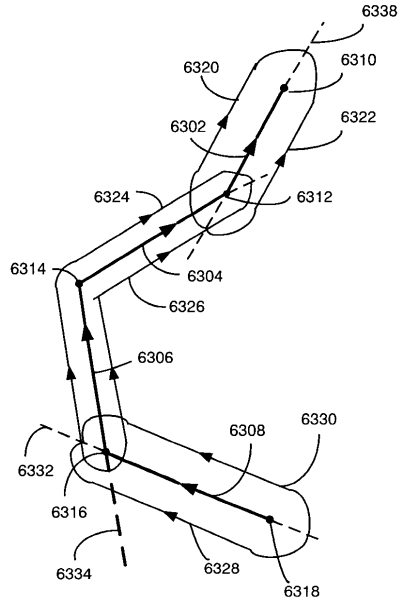


Fig. 63

【図 6 5 A】

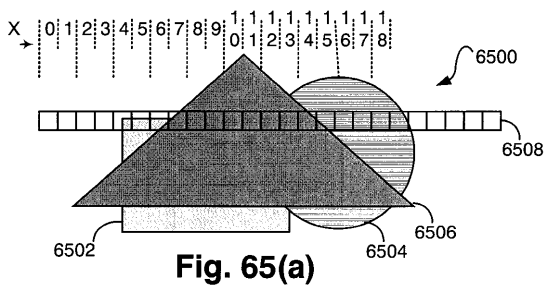


Fig. 65(a)

【図 6 5 B】

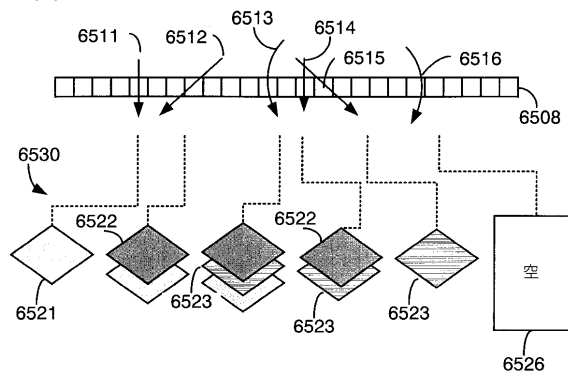


Fig. 65(b)

【図 66】

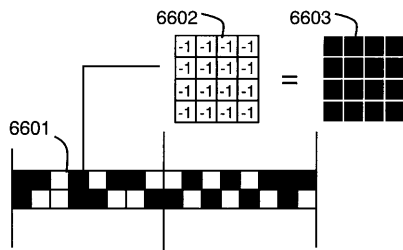


Fig. 66

【図 67】

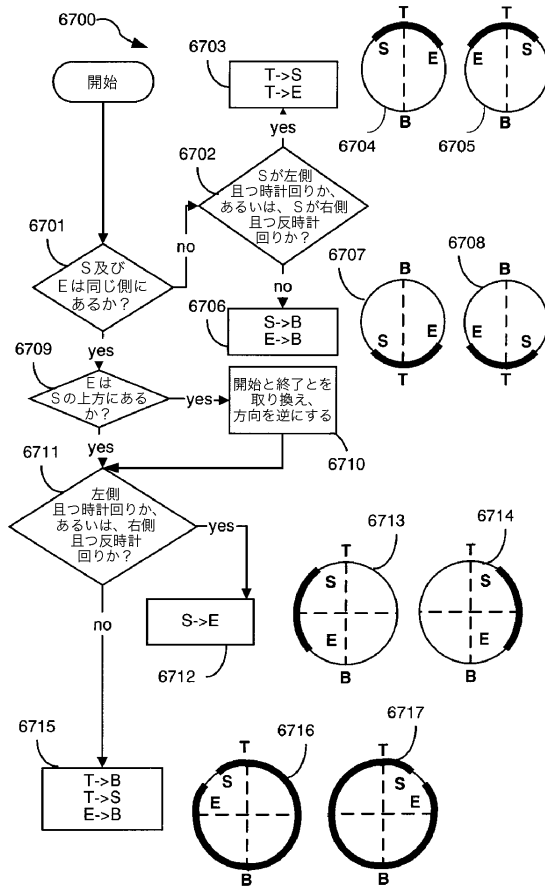


Fig. 67

【図 68 A】

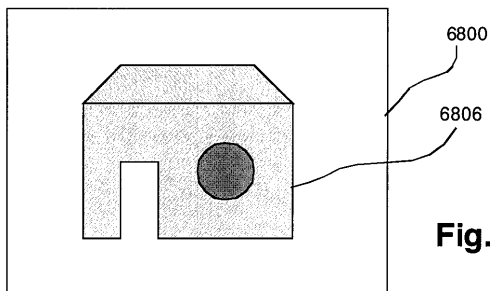


Fig. 68A

【図 68 B】

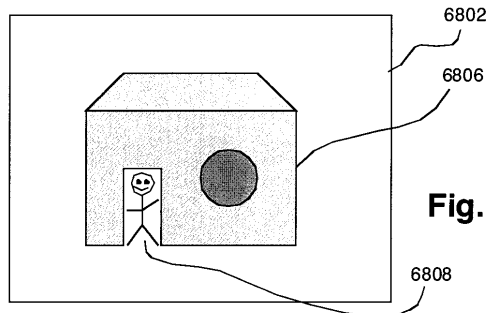


Fig. 68B

【図 68 C】

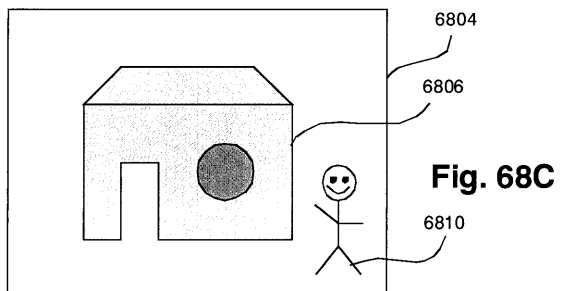


Fig. 68C

【図 69 A】

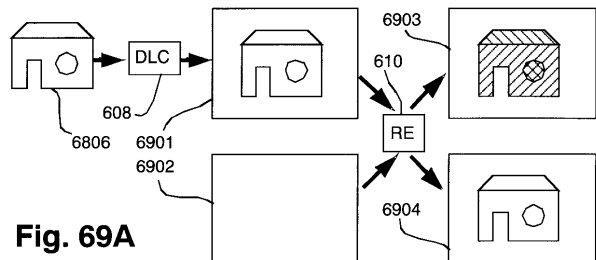


Fig. 69A

【 図 7 0 】

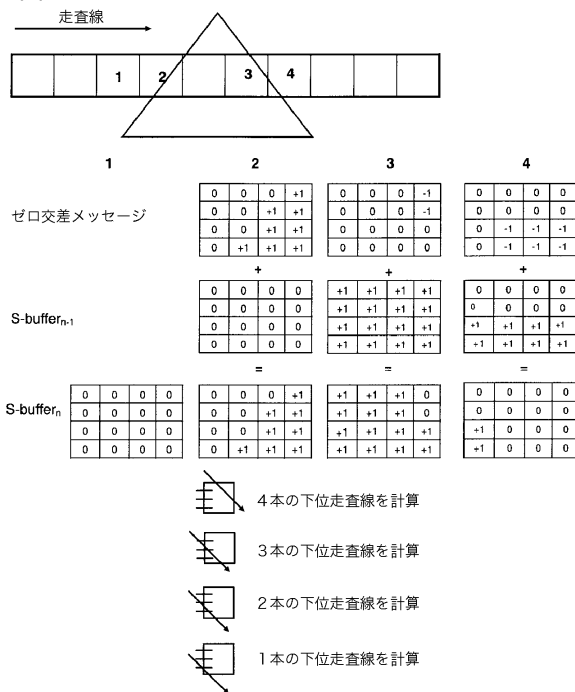


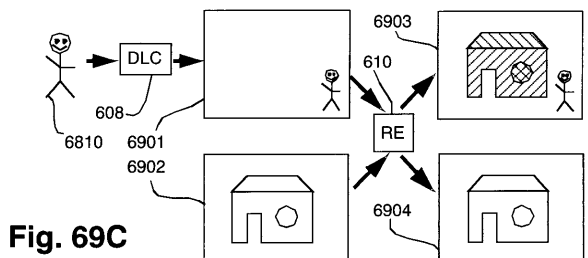
Fig. 70

4本の下位走査線を計算

3本の下位走査線を計算

2本の下位走査線を計算

1本の下位走査線を計算



【 图 7 1 】

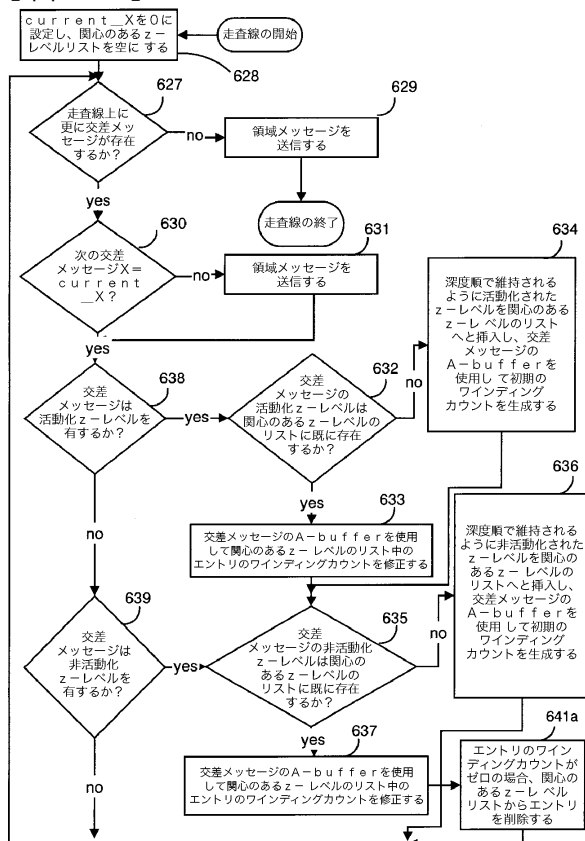


Fig. 71

フロントページの続き

- (72)発明者 マイケル ジャン ローサー
オーストラリア国 2113 ニュー サウス ウェールズ州, ノース ライド, トーマス
ホルト ドライブ 1 キヤノン インフォメーション システムズ リサーチ オーストラリア
プロプライエタリー リミテッド内
- (72)発明者 クリストファー ジェイムズ コーミー
オーストラリア国 2113 ニュー サウス ウェールズ州, ノース ライド, トーマス
ホルト ドライブ 1 キヤノン インフォメーション システムズ リサーチ オーストラリア
プロプライエタリー リミテッド内
- (72)発明者 ステファン エドワード イーコブ
オーストラリア国 2113 ニュー サウス ウェールズ州, ノース ライド, トーマス
ホルト ドライブ 1 キヤノン インフォメーション システムズ リサーチ オーストラリア
プロプライエタリー リミテッド内

審査官 月野 洋一郎

- (56)参考文献 米国特許第06028583(US, A)
特表2002-544544(JP, A)
特開2000-149053(JP, A)
特開平11-283047(JP, A)

(58)調査した分野(Int.Cl., DB名)

G06T	1/00	-	17/50
H04N	1/40	-	1/60
G09G	5/00	-	5/36